4

ISOQUINOLINE DERIVATIVE, ITS PRODUCTION AND SYNTHETIC INTERMEDIATE THEREOF

Patent number:

JP10298164

Publication date:

1998-11-10

Inventor:

UKITA TATSUZO; OMORI KENJI; IKEO TOMIHIRO

Applicant:

TANABE SEIYAKU CO

Classification:

- international:

C07D217/26; C07D401/04; C07D401/06; C07D401/10; C07D401/12; C07D405/06; C07D405/12; C07D409/12; C07D413/04; C07D417/04; A61K31/47; A61K31/495;

A61K31/505; A61K31/535

- european:

Application number: JP19980044139 19980226

Priority number(s): JP19980044139 19980226; JP19970044408 19970227

Report a data error here

Abstract of JP10298164

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject new compound having excellent phosphodiesterase V inhibiting action and useful as a therapeutic medicine for bronchial asthma, thrombosis, depression, central function lowering disorder after cerebrovascular occlusion, cerebrovascular dementia, cardiac failure, etc. SOLUTION: This compound is represented by formula I [a ring A and a ring B are each a (substituted) benzene ring; R<1> is H, a (substituted) lower alkyl (X), a (substituted) cyclo-lower alkyl, etc.; R<2> is a group, etc., of COOR<3> (R<3> is H or an ester residue); when R<1> is H, at least either one of the rings A and B is a >=2C lower alkoxy-substituted benzene ring] or its salt, e.g. 7-benzyloxy-6-methoxy-3-methoxycarbonyl-2-morpholino-4-(3,4,5- trimethoxyphenyl)-1(2H)-isoquinoline. The compound of formula I is obtained by reacting a compound of formula II with a compound of the formula R<1> -NH2.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-298164

(43)公開日 平成10年(1998)11月10日

(51) Int.Cl. ⁶	識別配号		ΡI					
C 0 7 D 217/26		C 0 7 D 217/26						
401/04	207		401/04			207		
	209						209	
	2 1 1						211	
	2 1 3						213	
•		審査請求	未請求	請求項	の数31	OL	(全141頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特顏平 10-44139		(71)	(71) 出願人 000002956				
					田辺製			
(22)出顧日	平成10年(1998) 2月26日						中央区道修町	3丁目2番10号
			(72)	発明者				
(31)優先権主張番号	特願平9-44408		ļ		兵庫県	神戸市	東灘区向洋町	中6丁目6番
(32)優先日	平 9 (1997) 2 月27日				611の2	02		
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)	発明者	大森	厳司		
					大阪府高槻市宮が谷町33番1号			
			(72)	発明者	池尾	富弘		
					埼玉県大宮市日進町3丁目286番13号			
			(74)	代理人	弁理士	箕浦	繁夫	•
			1					

(54) 【発明の名称】 イソキノリノン誘導体、その製法及びその合成中間体

(57)【要約】 (修正有)

【課題】優れたPDE V阻害作用に基づく循環器系疾 患等の予防・治療剤として有用であるイソキノリノン誘 導体を提供する。

【解決手段】 一般式〔1〕

(式中、環A及び環Bは同一または異なって置換もしくは非置換ベンゼン環、 R^1 は水素原子、置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換アリール基、置換もしくは非置換複素環式基、またはモノもしくはジ置換されていてもよいアミノ基、 R^2 は式: $-COOR^3$ または式: $-CON(R^4)(R^5)$ で示される基であり、 R^3 が水素原子またはエステル残基、 $-N(R^4)(R^5)$ で示さ

れる基が置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容し得る塩。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 一般式[I] 【化1】

$$\begin{array}{c}
0 \\
R^1
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
R^2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
11
\end{array}$$

(式中、環A及び環Bは同一または異なって電換もしく は非置換ベンゼン環、R1 は(1)水素原子、(2)置 換もしくは非置換低級アルキル基、(3)置換もしくは 非置換シクロ低級アルキル基、(4)置換もしくは非置 換アリール基、(5)置換もしくは非置換複素環式基、 または(6)モノもしくはジ置換されていてもよいアミ ノ基、R²は式:-COOR³または式:-CON (R4) (R5) で示される基であり、R3が水素原子ま たはエステル残基、-N(R4)(R5)で示される基が 置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換 もしくは非置換アミノ基を表す。但し、RIが水素原子 または置換もしくは非置換低級アルキル基である場合に は、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上の低級ア ルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で示され るイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容し得る 塩。

【請求項2】 エステル残基R³が低級アルキル基、トリ低級アルキルシリル低級アルキル基またはアリール低級アルキル基であり、-N(R⁴)(R⁵)で示される基がヒドロキシ低級アルキル基置換ピペラジニル基、モルホリノ基、ピロリジニル基、イミダゾリル基置換低級アルキルアミノ基またはモノもしくはジ低級アルキルアミノ基である請求項1記載の化合物。

【請求項3】 環A及び環Bが、同一または異なる1~4個の置換基を有していてもよいベンゼン環であり、当該環A及び環B上の置換基が、保護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲン原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイルオキシ基または式:R⁶-(CO)_n-O-で示される基であって、R⁶は置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換のとは非置換でリール基、置換もしくは非置換アリール基、置換もしくは非置換をリール基、置換もしくは非置換複素環式基であり、nは0または1である請求項1記載の化合物。

【請求項4】 環Aが、同一または異なる1~4個の置換基を有していてもよいベンゼン環であり、当該環A上の置換基が、保護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲン原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイルオキシ基または

式:R⁶-(CO)_n-O-で示される基であって、R⁶ は置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルケニル基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、置換もしくは非置換アリールスルホニル基または置換もしくは非置換複素環式基であり、nはOまたは1であり、環Bが、同一または異なる1~4個の置換基を有していてもよいベンゼン環であり、環Bの置換基が、保護されていてもよい水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、ハロゲン原子及び低級アルキレンジオキシ基から選ばれる基である請求項1記載の化合物。

【請求項5】 環Aが、式:

【化2】

で示されるベンゼン環であり、環Bが、式: 【ル3】

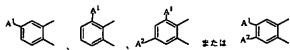
$$B^1$$
 B^2 B^3

で示されるベンゼン環であり、 A^1 及び A^2 は、同一または異なって、水素原子、保護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲン原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイルオキシ基及び式: $R^6-(CO)_n-O-$ で示される基から選ばれる基であり、 B^1 、 B^2 及び B^3 は、同一または異なって、保護されていてもよい水酸基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、ハロゲン原子及び低級アルキレンジオキシ基から選ばれる基である請求項4記載の化合物。

【請求項6】 R6が、(1)水酸基置換低級アルキル 基、低級アルキル基、オキソ基及び低級アルコキシカル ボニル基から選ばれる基で置換されていてもよい5~1 0 員単環もしくは二環式複素環式基;低級アルキレンジ オキシ基、カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル 基、低級アルコキシ基、スルファモイル基、カルバモイ ル基、ニトロ基、保護されていてもよいアミノ基、フェ ニル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノ基、ジ 低級アルキルアミノ基、低級アルキルピペラジノカルボ ニル基、水酸基置換低級アルキル基及び低級アルキル基 から選ばれる基で置換されていてもよい6~10員単環 式もしくは三環式アリール基;シアノ基;カルボキシル 基;モノもしくはジ低級アルキルアミノ基;低級アルコ キシ基置換低級アルコキシ基;低級アルコキシ基;水酸 基;カルバモイル基;低級アルコキシカルボニル基;シ クロ低級アルキル基;及びベンゾイル基から選ばれる基 で置換されていてもよい低級アルキル基、または(2)

低級アルキル基、シアノ基、カルボキシル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、低級アルコキシ基置換低級アルキル基、水酸基、低級アルコキシ基、カルバモイル基、低級アルコキシカルボニル基及びニトロ基から選

ばれる基で置換されていてもよい5~10員単環もしく は二環式複楽環式基である請求項5記載の化合物。 【請求項7】 環Aが式: 【化4】



で示されるベンゼン環であり、環Bが、式: 【化5】

で示されるベンゼン環である請求項5記載の化合物。 【請求項8】 A¹及びA²が同一または異なって、保護 されていてもよい水酸基;低級アルキレンジオキシフェ ニル基、ベンズイミダゾリル基、低級アルキル基置換イ ミダゾリル基、シアノ基、カルボキシル基、ピリジル 基、N-オキソピリジル基、水酸基置換低級アルキル基 で置換されたピリジル基、ピロリジニル基、イソキノリ ル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、キナゾリル基、 フタラジニル基、低級アルコキシカルボニル基置換ピペ リジル基、ピペリジル基、キノリル基、テトラゾリル 基、チエニル基、フリル基、低級アルキル基及び低級ア ルコキシカルボニル基で置換されたピロリル基、モノも しくはジ低級アルキルアミノ基、低級アルコキシ基置換 低級アルコキシ基、低級アルコキシ基、水酸基、カルバ モイル基、低級アルコキシカルボニル基、シクロ低級ア ルキル基、カルボキシル基置換フェニル基、低級アルコ キシカルボニル基置換フェニル基、ベンゾイル基、モノ もしくはジ低級アルコキシ基置換フェニル基、ニトロ基 置換フェニル基、ナフチル基、モノもしくはジハロゲノ フェニル基、カルバモイル基置換フェニル基、スルファ モイル基置換フェニル基、保護されていてもよいアミノ 基でモノもしくはジ置換されたフェニル基、ビフェニル 基、ハロゲン原子及びニトロ基でジ置換されたフェニル 基、モノ低級アルキルアミノ基置換フェニル基、ジ低級 アルキルアミノ基置換フェニル基、低級アルキルピペラ ジノカルボニル基置換フェニル基及び低級アルキル基置 換フェニル基から選ばれる基で置換されていてもよい低 級アルコキシ基;低級アルキレンジオキシ基;ハロゲン 原子;低級アルキル基;シクロ低級アルコキシ基;ピリ ジルオキシ基;低級アルケニルオキシ基;モルホリノカ ルボニルオキシ基;低級アルキル基置換ピペラジニルカ ルボニルオキシ基:低級アルキル基及びニトロ基で置換 されたピロリルカルボニルオキシ基; ピロリルカルボニ ルオキシ基;モノもしくはジ低級アルキルカルバモイル オキシ基;低級アルキル基置換フェニルスルホニルオキ シ基:及びベンゾイルオキシ基から選ばれる基である請 求項5、6または7記載の化合物。

【請求項9】 R¹が(1)水素原子、(2)ピペリジル基、ピリジル基、イミダゾリル基、低級アルキル基置換ピペリジル基、フリル基、モルホリノ基、テトラヒドロフリル基、低級アルキル基及びオキソ基で置換されたジヒドロピリジル基、ピペラジニル基、低級アルコキシカルボニル基置換ピペラジニル基、シクロ低級アルキル基、フェニル基、低級アルキレンジオキシフェニル基、低級アルコキシ基、カルボキシル基、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミノ基、カルバモイル基、ジ低級アルキルアミノ基及びピリジルカルボニルオキシ基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルキル基、

(3)低級アルコキシカルボニル基、水酸基、カルボキシル基及び保護されていてもよいアミノ基から選ばれる 基で置換されていてもよいシクロ低級アルキル基、

(4)ハロゲン原子、モノもしくはジ低級アルキルアミ ノ基、モルホリノ基、低級アルキル基置換ピリミジニル 基、低級アルキル基置換ピラゾリル基、水酸基置換低級 アルキル基、保護されていてもよいアミノ基、低級アル カノイル基置換アミノ基、低級アルコキシ基、低級アル キル基、保護されていてもよい水酸基、カルボキシル基 置換低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基置換 低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基置換低級 アルコキシ基、カルバモイル基、カルボキシル基、低級 アルキルチオ基、低級アルコキシカルポニル基、ニトロ 基、トリハロゲノ低級アルキル基、モルホリノカルボニ ル基、カルボキシル基置換低級アルコキシ基、ジ(低級 アルキルスルホニル)アミノ基、モルホリノ低級アルキ ルカルバモイル基置換低級アルコキシ基、スルファモイ ル基、保護されていてもよいアミノ基で置換された低級 アルキル基、低級アルキル基及びアミノ基の保護基で置 換されたアミノ基、低級アルキレンジオキシ基、保護さ れていてもよいアミノ基で置換されたカルバモイル基、 低級アルキルスルフィニル基及び低級アルキルスルホニ ル基から選ばれる基で置換されていてもよく、かつ一部 が飽和していてもよい単環、二環もしくは三環式の6~ 14員アリール基、(5)低級アルキル基、フェニル基 置換低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル基、オキ ソ基、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミノ 基、フェニル低級アルコキシカルボニル基及び低級アル コキシカルボニル基から選ばれる基で演換されていても

よく、かつ一部が飽和していてもよい単環もしくは二環式の5~12員複素環式基、(6)アミノ基の保護基、ビリジル基、低級アルカノイル基、低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル基、フェニル基、低級アルカノイルオキシ基置換低級アルキル基及びトリハロゲノ低級アルカノイル基から選ばれる基でモノもしくはジ置換されていてもよいアミノ基である請求項8記載の化合物。

【請求項10】 単環、二環もしくは三環式の6~14 員アリール基がフェニル基、インダニル基、フルオレニ ル基またはナフチル基であり、単環もしくは二環式の5 ~12員複素環式基がピペラジニル基、ピラニル基、モ ルホリノ基、インダゾリル基、ピロリジニル基、インド リル基、ベンゾトリアゾリル基、ピラジニル基、ピリジ ル基、チオモルホリノ基、ピロリル基、キノリル基、イ ソキノリル基、フタラジニル基、イソオキサゾリル基ま たはピペリジル基である請求項9記載の化合物。

【請求項11】 A^1 及び A^2 が、同一または異なって、 保護された水酸基、低級アルコキシ基、ピリジル低級ア ルコキシ基、ヒドロキシ低級アルキル基置換ピリジル低 級アルコキシ基、N-オキソピリジル低級アルコキシ 基、ピラジニル低級アルコキシ基、キノリル低級アルコ キシ基、アミノ基置換フェニル基で置換された低級アル コキシ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基置換フ ェニル基で置換された低級アルコキシ基、低級アルコキ シ基置換フェニル基で置換された低級アルコキシ基、ヒ ドロキシ低級アルキル基置換フェニル基で置換された低 級アルコキシ基、カルボキシル基置換フェニル基で置換 された低級アルコキシ基及びイソキノリル低級アルコキ シ基から選ばれる基であり、B1、B2及びB3が、同一 または異なって、ハロゲン原子、低級アルキル基及び低 級アルコキシ基から選ばれる基であり、R1が、保護さ れていてもよいアミノ基で置換されていてもよいフェニ ル基、保護されていてもよいアミノ基で置換されていて もよいピリジル基及びモルホリノ基から選ばれる基であ り、R²が低級アルコキシカルボニル基またはフェニル 低級アルコキシカルボニル基である請求項7記載の化合 物。

【請求項12】 環Aが、式: 【化6】

で示されるベンゼン環であり、環Bが、式: 【化7】

$$B^1$$
 B^2 B^3

で示されるベンゼン環である請求項5記載の化合物。

【請求項13】 R6が、(1)低級アルキル基及び低 級アルコキシカルボニル基から選ばれる基で置換されて いてもよいピロリル基:ヒドロキシ低級アルキルで置換 されていてもよいピリジル基; N-オキソピリジル基; ピラジニル基; チエニル基; カルボキシル基、低級アル コキシカルボニル基、ニトロ基、アミノ基、モノもしく はジ低級アルキルアミノ基、フェニル基、ハロゲン原 子、低級アルコキシ基、水酸基置換低級アルキル基及び 低級アルキル基から選ばれる同一又は異なる1~3個の 基で置換されていてもよいフェニル基:ナフチル基:キ ノリル基; イソキノリル基; ベンズイミダゾリル基;及 びシクロ低級アルキル基から選ばれる基で置換されてい てもよい低級アルキル基、または(2)低級アルキル基 及びニトロ基から選ばれる基で置換されていてもよいピ ロリル基であり、A2が、水素原子または低級アルコキ シ基であり、R1がフェニル基、保護されていてもよい アミノ基で置換されたフェニル基及びモルホリノ基から 選ばれる基であり、B1、B2及びB3が、同一又は異な って、ハロゲン原子、低級アルキル基及び低級アルキル 基から選ばれる基であり、nが0または1である請求項 12記載の化合物。

【請求項14】 環Aが、式: 【化8】

で示されるベンゼン環であり、環Bが、式: 【化9】

で示されるベンゼン環であり、A¹が、保護されていてもよい水酸基またはピリジル基、ヒドロキシ低級アルキル基置換ピリジル基、N-オキソピリジル基、ピラジニル基、アミノ基置換フェニル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基置換フェニル基、低級アルコキシ基置換フェニル基、イソキノリル基およびキノリル基から選ばれる基で置換された低級アルコキシ基であり、B¹、B²及びB³が、同一または異なって、ハロゲン原子、低級アルキル基及び低級アルコキシ基から選ばれる基であり、R¹が、保護されていてもよいアミノ基で置換されていてもよいフェニル基である請求項5記載の化合物。

【請求項15】 R^2 が低級アルコキシカルボニル基である請求項13または14記載の化合物。

【請求項16】 一般式 [I-A] 【化10】

(式中、環Aおよび環Bは同一または異なって、置換も しくは非置換ベンゼン環、R1Aは置換もしくは非置換ア リール基または置換もしくは非置換複案環式基、R3は 水素原子またはエステル残基を表す。)で示されるイソ キノリノン誘導体またはその薬理的に許容し得る塩。 【請求項17】 環Aおよび環Bが1~4個の置換基を 有していてもよいベンゼン環であって、当該置換基は (i)水酸基;(ii)ハロゲン原子;(iii)低級 アルキル基: (i v) シクロ低級アルコキシ基; (v) 低級アルキレンジオキシ基; (vi)低級アルコキシ 基; (vii)ニトロ基、ハロゲン原子、フェニル基、 カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基、低級ア ルキル基、低級アルコキシ基、アミノ基、モノもしくは ジ低級アルキルアミノ基および水酸基置換低級アルキル 基からなる群より選ばれる1~3個の置換基を有してい てもよいフェニル基、水酸基、ベンゾイル基、低級アル コキシカルボニル基、カルボキシル基、モノもしくはジ 低級アルキルアミノ基、低級アルコキシ置換低級アルキ ル基、低級アルコキシ基およびナフチル基からなる群よ り選ばれる基で置換された低級アルコキシ基;および (viii)窒素原子、酸素原子および硫黄原子よりな る群より選ばれる1~4個の異項原子を有する5~10 員複素環式基置換低級アルコキシ基(当該複素環式基は カルボキシル基、低級アルコキシカルボニル基、低級ア ルキル基、水酸基置換低級アルキル基、ニトロ基および オキソ基からなる群より選ばれる1~3個の置換基を有 していてもよい)、R14が保護されていてもよいアミノ 基、ハロゲン原子、モノもしくはジ低級アルキルアミノ 基、モルホリノ基、低級アルキル基置換ピリミジニル 基、低級アルキル基置換ピラゾリル基、水酸基置換低級 アルキル基、低級アルカノイル基置換アミノ基、低級ア ルコキシ基、低級アルキル基、保護されていてもよい水 酸基、カルボキシル基置換低級アルキル基、低級アルコ キシカルボニル置換低級アルキル基、低級アルコキシカ ルボニル置換低級アルコキシ基、カルバモイル基、カル ボキシル基、低級アルキルチオ基、低級アルコキシカル ボニル基、ニトロ基、トリハロゲノ低級アルキル基、モ ルホリノカルボニル基、カルボキシル基置換低級アルコ キシ基、ジ(低級アルキルスルホニル)アミノ基、モル ホリノ低級アルキルカルバモイル基置換低級アルコキシ 基、低級アルキル基およびアミノ基の保護基で置換され たアミノ基、低級アルキレンジオキシ基、保護されてい てもよいアミノ基で置換されたカルバモイル基、低級ア

ルキルスルフィニル基および低級アルキルスルホニル基

からなる群より選ばれる1~4個の置換基を有していてもよいフェニル基;または窒素原子、酸素原子および硫 黄原子よりなる群より選ばれる1~4個の異項原子を有する5~10員複素環式基(当該複素環式基は水酸基、ハロゲン原子、低級アルキル基、フェニル置換低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル基、オキソ基、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミノ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、医級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基をある群より選ばれる1~4個の置換基を有していてもよい)、およびR3が水素原子または低級アルキル基である請求項16記載の化合物。

【請求項18】 一般式 [I-B] 【化11】

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
\hline
A_2 & & \\
\hline
R^{2B} & & \\
\hline
B_2 & & \\
\hline
\end{array}$$

(式中、環A,及び環B,は、同一または異なる1~4個 の置換基を有していてもよいベンゼン環であり、当該環 A,及び環B,上の置換基が、ホルミル基で保護されてい てもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲン 原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルカ ルバモイルオキシ基又は式: R6B-(CO) n-O-で 示される基〔R⁶⁸は、(1)水酸基置換低級アルキル 基、低級アルキル基、オキソ基及び低級アルコキシカル ボニル基から選ばれる同一または異なる1~4個の基で 置換されていてもよい複素環式基であって、当該複素環 部分が、ピリジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、 ピペリジル基、ピペラジニル基、ピロリジニル基、イソ キノリル基、キノリル基、テトラゾリル基、チエニル 基、フリル基、モルホリノ基、ピロリル基、ベンズイミ ダゾリル基、イミダゾリル基、キナゾリル基及びフタラ ジニル基から選ばれる基である複素環式基; ベンジルオ キシカルボニル基、4-メトキシベンジルオキシカルボ ニル基、9-フルオレニルメチルオキシカルボニル基、 tertーブトキシカルボニル基、2,2,2-トリク ロロエチルオキシカルボニル基及び低級アルカノイル基 から選ばれる基で保護されていてもよいアミノ基、低級 アルキレンジオキシ基、カルボキシル基、低級アルコキ シカルボニル基、低級アルコキシ基、スルファモイル 基、カルバモイル基、ニトロ基、フェニル基、ハロゲン 原子、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミ ノ基、低級アルキルピペラジノカルボニル基、水酸基置 換低級アルキル基及び低級アルキル基から選ばれる同一 または異なる1~4個の基で置換されていてもよいフェ ニル基又はナフチル基:シアノ基:カルボキシル基:モ

ノもしくはジ低級アルキルアミノ基; 低級アルコキシ基 置換低級アルコキシ基;低級アルコキシ基;水酸基;カ ルバモイル基;低級アルコキシカルボニル基;シクロ低 級アルキル基:及びベンゾイル基から選ばれる同一また は異なる1~2個の基で置換されていてもよい低級アル キル基、(2)低級アルキル基、シアノ基、カルボキシ ル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、低級アル コキシ基置換低級アルキル基、水酸基、低級アルコキシ 基、カルバモイル基、低級アルコキシカルボニル基及び ニトロ基から選ばれる同一または異なる1~4個の基で 置換されていてもよい複素環式基であって、当該複素環 部分が、ピリジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基。 ピペリジル基、ピペラジニル基、ピロリジニル基、イソ キノリル基、キノリル基、テトラゾリル基、チエニル 基、フリル基、モルホリノ基、ピロリル基、ベンズイミ ダゾリル基、イミダゾリル基、キナゾリル基及びフタラ ジニル基から選ばれる基である複素環式基:(3)シク ロ低級アルキル基; (4)低級アルケニル基;或いは (5)低級アルキル基置換フェニルスルホニル基、nは Oまたは1〕、R1Bは(i)水素原子、(ii)ピペリ ジル基; ピリジル基; イミダゾリル基; 低級アルキル基 置換ピペリジル基;フリル基;モルホリノ基;テトラヒ ドロフリル基: 低級アルキル基及びオキソ基で置換され たジヒドロピリジル基:ピペラジニル基:低級アルコキ シカルボニル基置換ピペラジニル基;シクロ低級アルキ ル基;フェニル基;低級アルキレンジオキシフェニル 基:低級アルコキシカルボニル基:水酸基:水酸基置換 低級アルコキシ基;カルボキシル基;低級アルコキシ 基;ペンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジ ルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシ カルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基、2. 2,2-トリクロロエチルオキシカルボニル基又は低級 アルカノイル基で保護されていてもよいアミノ基:カル バモイル基; ジ低級アルキルアミノ基; 及びピリジルカ ルポニルオキシ基から選ばれる同一または異なる1~3 個の基で置換されていてよい低級アルキル基、(ii i) ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジ ルオキシカルポニル基、9-フルオレニルメチルオキシ カルポニル基、tert-ブトキシカルボニル基、2, 2, 2-トリクロロエチルオキシカルボニル基又は低級 アルカノイル基で保護されていてもよいアミノ基: 低級 アルコキシカルポニル基;水酸基;カルボキシル基;低 級アルキル基:低級アルコキシ基:及び水酸基置換低級 アルキル基から選ばれる同一または異なる1~3個の基 で置換されていてもよいシクロ低級アルキル基、(i v)ハロゲン原子;モノもしくはジ低級アルキルアミノ 基;モルホリノ基;低級アルキル基置換ピリミジニル 基;低級アルキル基置換ピラゾリル基;水酸基置換低級 アルキル基 : ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキ シベンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチ

ルオキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル 基、2,2,2-トリクロロエチルオキシカルボニル基 又は低級アルカノイル基で保護されていてもよいアミノ 基;低級アルカノイル基置換アミノ基;低級アルコキシ 基; 低級アルキル基; ベンジル基、フェネチル基、ホル ミル基、アセチル基、プロピオニル基、マロニル基、ア クリロイル基又はベンゾイル基で保護されていてもよい 水酸基;カルボキシル基置換低級アルキル基;低級アル コキシカルボニル基置換低級アルキル基; 低級アルコキ シカルボニル基置換低級アルコキシ基; カルバモイル 基;カルボキシル基;低級アルキルチオ基;低級アルコ キシカルボニル基;ニトロ基;トリハロゲノ低級アルキ ル基;モルホリノカルボニル基;カルボキシル基置換低 級アルコキシ基;ジ(低級アルキルスルホニル)アミノ 基;モルホリノ低級アルキルカルバモイル基置換低級ア ルコキシ基;スルファモイル基;ベンジルオキシカルボ ニル基、4-メトキシベンジルオキシカルボニル基、9 ーフルオレニルメチルオキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基、2,2,2-トリクロロエチル オキシカルボニル基又は低級アルカノイル基で保護され ていてもよいアミノ基で置換された低級アルキル基:ベ ンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジルオキ シカルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシカルボ ニル基、tert-ブトキシカルボニル基、2,2,2 ートリクロロエチルオキシカルボニル基及び低級アルカ ノイル基から選ばれるいずれか1つの保護基、及び低級 アルキル基で置換されたアミノ基: 低級アルキレンジオ キシ基;ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベ ンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチルオ キシカルボニル基、tert‐ブトキシカルボニル基、 2,2,2-トリクロロエチルオキシカルボニル基又は 低級アルカノイル基で保護されていてもよいアミノ基で 置換されたカルバモイル基;低級アルキルスルフィニル 基;及び低級アルキルスルホニル基から選ばれる同一ま たは異なる1~4個の基で置換されていてもよいフェニ ル基又はナフチル基、(v)水酸基;ハロゲン原子;低 級アルキル基:フェニル基置換低級アルキル基:水酸基 置換低級アルキル基;オキソ基;低級アルコキシ基;ベ ンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジルオキ シカルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシカルボ ニル基、tert-ブトキシカルボニル基、2,2,2 - トリクロロエチルオキシカルボニル基又は低級アルカ ノイル基で保護されていてもよいアミノ基;モノもしく はジ低級アルキルアミノ基;フェニル低級アルコキシカ ルボニル基;低級アルコキシカルボニル基;カルボキシ ル基;及びカルバモイル基から選ばれる同一または異な る1~4個の基で置換されていてもよい5~12員複素 単環式基もしくは二環式基、または(vi)ベンジルオ キシカルボニル基、4-メトキシベンジルオキシカルボ ニル基、9-フルオレニルメチルオキシカルボニル基、

tert-ブトキシカルボニル基、2,2,2ートリク ロロエチルオキシカルボニル基、ピリジル基、低級アル カノイル基、低級アルキル基、水酸基置換低級アルキル 基、フェニル基、低級アルカノイルオキシ基置換低級ア ルキル基又はトリハロゲノ低級アルカノイル基から選ば れる同一または異なる基でモノもしくはジ置換されてい てもよいアミノ基、R2Bは式:-COOR3Bまたは式: $-CON(R^{4B})(R^{5B})$ で示される基であり、 R^{3B} が 水素原子、低級アルキル基、トリ低級アルキルシリル低 級アルキル基またはフェニル低級アルキル基、-N(R 4B) (R5B)で示される基がヒドロキシ低級アルキル基 置換ピペラジニル基、モルホリノ基、ピロリジニル基、 イミダゾリル基置換低級アルキルアミノ基、モノもしく はジ低級アルキルアミノ基を表す。但し、R1Bが水素原 子または上記(iii)で定義される置換基で置換され ていてもよい低級アルキル基である場合には、環A2及 び環B2の少なくとも一方が2個以上の低級アルコキシ 基で置換されたベンゼン環である。)で示されるイソキ ノリノン誘導体またはその薬理的に許容し得る塩。

【請求項19】 6-メトキシ-3-メトキシカルボニ ルー2-モルホリノー7-(4-ピリジルメチルオキ シ) -4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H) -イソキノリノン、6-メトキシ-3-メトキ シカルボニルー2ーモルホリノー7ー(3ーピリジルメ チルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニ ル)-1(2H)-イソキノリノン、6-メトキシ-3 ーメトキシカルボニルー2-モルホリノー7-(2-ピ リジルメチルオキシ) -4-(3,4,5-トリメトキ シフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、6-メト キシー3-メトキシカルボニルー2-フェニルー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -7-(4-ピ リジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン、 6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノ リノンもしくは、6-メトキシー3-メトキシカルボニ ルー2-フェニルー4-(3,4,5-トリメトキシフ ェニル)-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1(2 H) - イソキノリノン、またはそれらの薬理的に許容し うる塩。

【請求項20】 2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、<math>2-(4-アミノフェニル)-7-(3-アミノベンジルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、<math>2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニルー7-(4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1

(2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル)-7-(2-ベンズイミダゾリルメチルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキ ノリノン、2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5 ージアミノベンジルオキシ) -6-メトキシ-3-メト キシカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェ ノフェニル)-4-(4-プロモー3,5-ジメトキシ フェニル) -6-メトキシ-3-メトキシカルボニルー 7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソ キノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(4-プロモー3,5ージメトキシフェニル)-6-メトキシ -3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチル オキシ)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-ア ミノフェニル) -4-(4-プロモ-3,5-ジメトキ シフェニル) -6-メトキシ-3-メトキシカルボニル -7-(4-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イ ソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メト キシカルボニルー7ー(2-ピリジルメチルオキシ)ー H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチルオ キシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル) -3-メトキシカルボニル-7-(4-ピリジルメ チルオキシ) -4-(3,4,5-トリメトキシフェニ ル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノ フェニル) -7-(2,5-ジメトキシベンジルオキ シ) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-ト リメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、 2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5-ジメトキ シベンジルオキシ) -3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(4-プロモー3,5-ジメトキシフェニル)-3-メ トキシカルボニルー7ー(2ーピリジルメチルオキシ) -1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェ ニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニ ル) -3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメ チルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4)ーアミノフェニル)-4-(4-ブロモー3,5-ジメ トキシフェニル) -3-メトキシカルボニル-7-(4 ーピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノ ン、7-(3-アミノベンジルオキシ)-2-(4-ア ミノフェニル)-4-(4-プロモ-3,5-ジメトキ シフェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(4-クロロ-3, 5-ジメトキシフェニル) -3-メ トキシカルボニルー7ー(2-ピリジルメチルオキシ)

-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェ ニル)-4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフェニ ル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメ チルオキシ) -1 (2H) -イソキノリノン、2- (4 ーアミノフェニル) -7-(3-ジメチルアミノベンジ ルオキシ) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカル ボニルー7ーピラジニルメチルオキシー4ー(3,4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(4-クロロ -3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボ ニルー7-(4-ピリジルメチルオキシ)-1(2H) ーイソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5-ジアミノベンジルオキシ)-3-メトキシカ ルポニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル) -1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェ ニル) -7-(6-ヒドロキシメチル-2-ピリジルメ チルオキシ) - 3 - メトキシカルボニル - 4 - (3, 4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキ ノリノン、2-(4-アミノフェニル)-7-(4-カ ルボキシベンジルオキシ) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2 H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) -7-(3-カルボキシベンジルオキシ)-3-メトキシ カルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニ ル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノ フェニル) -3-メトキシカルボニル-7-[4-(4 -メチルピペラジニルカルボニル) ベンジルオキシ] -4-(3, 4, 5-h) + h H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) -3-メトキシカルボニル-7-[3-(4-メチルピペ ラジニルカルボニル) ベンジルオキシ] -4-(3, 4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキ ノリノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシ カルボニルー7-(3-メチルアミノベンジルオキシ) -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2 H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) -7-(2-ヒドロキシメチルベンジルオキシ)-3-メ トキシカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフ ェニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-ア ミノフェニル) -3-メトキシカルボニル-7-(N-オキソー2ーピリジルメチルオキシ)-4-(3,4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカル ボニルー8-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メ トキシカルボニル-8-(3-ピリジルメチルオキシ) -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2

H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-8-(4-ピリジルメチルオ キシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル)-4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフェニ ル)-7-(6-ヒドロキシメチル-2-ピリジルメチ ルオキシ)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イ ソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(4 -クロロ-3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキ シカルボニル-7-ピラジニルメチルオキシ-1(2 H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) - $4 - (3, 5 - 3) \times 1 + 3 \times 1 +$ ーメトキシカルボニルー7- (4-ピリジルメチルオキ シ) -1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノ フェニル) -4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフ ェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジ ルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシー 4-メチルフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノ リノン、2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5-ジアミノベンジルオキシ)-4-(3,5-ジメトキシ -4-メチルフェニル)-3-メトキシカルボニル-1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル)-4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフェニ ル) -7-(6-ヒドロキシメチル-2-ピリジルメチ ルオキシ) -3-メトキシカルボニル-1(2H)-イ ソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-7-(3-メチルアミノベンジルオキシ)-3-メトキシカ ルボニルー1(2H)-イソキノリノン、2-(4-ア ミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシ-4-メチ ルフェニル)-7-(3-ヒドロキシメチルアミノベン ジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンもしくは、2-(4-アミノフェニル) -4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピラジニルメチル オキシ)-1(2H)-イソキノリノン、またはそれら の薬理的に許容しうる塩。

【請求項21】 2-(4-アミノフェニル)-6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ーイソキノリノンまたはそれらの薬理的に許容しうる塩。

【請求項22】 6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー2-モルホリノー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンまたはそれらの薬理的に許容しうる塩。

【請求項23】 2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2

H) -イソキノリノンまたはそれらの薬理的に許容しう る塩。

【請求項24】 一般式[II] 【化12】

(式中、環A及び環Bは同一または異なって、置換もしくは非置換ベンゼン環、 R^2 は式: $-COOR^3$ または式: $-COOR^3$ または式: $-CON(R^4)(R^5)$ で示される基であり、 R^3 が水素原子またはエステル残基、 $-N(R^4)(R^5)$ で示される基が置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示されるイソクマリン誘導体またはその塩と、-般式[II]

【化13】

$$R^1-NH_2$$
 [III]

(式中、R¹は(1)水素原子、(2)置換もしくは非置換低級アルキル基、(3)置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、(4)置換もしくは非置換アリール基、(5)置換もしくは非置換複素環式基、または(6)モノもしくはジ置換されていてもよいアミノ基を表す。)で示されるアミン化合物またはその塩とを反応させ、所望により生成物を薬理的に許容しうる塩とすることを特徴とする一般式[I]

$$\begin{array}{cccc}
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& &$$

(式中、記号は前記と同一意味を有する。但し、R¹が水素原子または置換もしくは非置換低級アルキル基である場合には、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上の低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容しうる塩の製法。

【請求項25】 一般式 [II] 【化15】

(但し、環A及び環Bは同一または異なって、置換もしくは非置換ベンゼン環、 R^2 は式: $-COOR^3$ または式: $-COOR^3$ または式: $-CON(R^4)(R^5)$ で示される基であり、 R^3 が水素原子またはエステル残基、 $-N(R^4)(R^5)$ で示される基が置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示されるイソクマリン誘導体またはその塩を加水分解反応に付して、-般式[IV]

【化16】

(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される 化合物とし、次いで、当該生成物〔IV〕と、一般式 〔III〕

【化17】

$$R^{1}-NH_{2}$$
 [III]

(式中、R¹は(1)水素原子、(2)置換もしくは非 置換低級アルキル基、(3)置換もしくは非置換シクロ 低級アルキル基、(4)置換もしくは非置換アリール 基、(5)置換もしくは非置換複素環式基、または (6)モノもしくはジ置換されていてもよいアミノ基を 表す。)で示されるアミン化合物またはその塩とを反応 させ、所望により生成物を薬理的に許容しうる塩とする ことを特徴とする一般式〔1〕 【化18】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & &$$

(式中、記号は前記と同一意味を有する。但し、R¹が 水素原子または置換もしくは非置換低級アルキル基であ る場合には、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上 の低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。) で示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許 容しうる塩の製法。

【請求項26】 一般式 [V]

【化19】

(式中、環A及び環Bは同一または異なって置換もしくは非置換ベンゼン環、 R^1 は(1)水素原子、(2)置換もしくは非置換ベンゼン環、 R^1 は(1)水素原子、(2)置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、(4)置換もしくは非置換アリール基、(5)置換もしくは非置換接索環式基、または(6)モノもしくはジ置換されていてもよいアミノ基、 R^2 は式:-CON(R^4)(R^5)で示される基であり、 R^3 が水素原子またはエステル残基、-N(R^4)(R^5)で示される基が置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示されるベンゾイル安息香酸アミド化合物またはその塩を分子内閉環反応に付して、-般式[VI]

【化20】

(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される 化合物とし、次いで、当該生成物を脱水反応に付し、所 望により生成物を薬理的に許容しうる塩とすることを特 徴とする一般式[I]

【化21】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。但し、R¹が水素原子または置換もしくは非置換低級アルキル基である場合には、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上の低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容しうる塩の製法。

【請求項27】 一般式[I-a] 【化22】

(式中、環A及び環Bは同一または異なって、置換もしくは非置換ベンゼン環、R¹は(1)水素原子、(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基、(3)置換もしく は非置換シクロ低級アルキル基、(4)置換もしくは非 置換アリール基、(5)置換もしくは非置換複素環式 基、または(6)モノもしくはジ置換されていてもよい アミノ基を表す。)で示される化合物をエステル化反応 に付し、所望により生成物を薬理的に許容しうる塩とす ることを特徴とする一般式[I-b]

【化23】

(式中、R31はエステル残基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。但し、R1が水素原子または置換もしくは非置換低級アルキル基である場合には、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上の低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容しうる塩の製法。

【請求項28】 一般式[I-a]

【化24】

(式中、環A及び環Bは同一または異なって、置換もしくは非置換ペンゼン環、R¹は(1)水素原子、(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基、(3)置換もしく は非置換シクロ低級アルキル基、(4)置換もしくは非 置換アリール基、(5)置換もしくは非置換複素環式 基、または(6)モノもしくはジ置換されていてもよい アミノ基を表す。)で示される化合物と一般式[VII]

【化25】

(式中、-N (R^4) (R^5) で示される基は、置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示されるアミン化合物またはその塩とを反応させ、所望により生成物を薬理的に許容しうる塩とすることを特徴とする一般式 [I-c] 【化26】

$$\bigcap_{A} \bigcap_{N'} \mathbb{R}^{1}$$

$$\bigcap_{R^{5}} \mathbb{Q}_{N}$$

$$[1-c]$$

(式中、記号は前記と同一意味を有する。但し、R¹が水素原子または置換もしくは非置換低級アルキル基である場合には、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上の低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容しうる塩の製法。

【請求項29】 一般式 [I-d] 【化27】

$$\begin{array}{c|c} HO & R^1 \\ \hline & R^2 & [I-d] \end{array}$$

(式中、環Bは置換もしくは非置換ベンゼン環、A²は水素原子、保護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲン原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイルオキシ基及び低級アルコキシ基から選ばれる基、R¹は(1)水素原子、

(2) 置換もしくは非置換低級アルキル基、(3) 置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、(4) 置換もしくは非置換アリール基、(5) 置換もしくは非置換複素環式基、または(6) モノもしくはジ置換されていてもよいアミノ基、 R^2 は式: $-COR^3$ または式: $-COR^3$ または式: $-COR^3$ または式: $-COR^3$ をであり、 R^3 が水素原子またはエステル残基、 $-R^4$)(R^5)で示される基が置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示される化合物またはその塩と一般式〔VIII-a〕【化28】

$$R^6$$
-COOH [VIII-a]

(式中、R⁶は置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルケニル基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、置換もしくは非置換アリール基、置換もしくは非置換アリールスルホニル基または置

換もしくは非置換複素環式基を表す。)で示される化合物またはその反応性誘導体とを反応させるか、或いは、 一般式 [VIII-b]

【化29】

$$R^6-X$$
 [VIII-b]

(式中、Xは脱離基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物を反応させ、所望により生成物を薬理的に許容しうる塩とすることを特徴とする一般式 [I-e]

【化30】

$$R^6(CO)mO$$
 R^1
 R^2
 R^2
[I-e]

(式中、nは0または1を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。但し、R¹ が水素原子または置換もしくは非置換低級アルキル基である場合には、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上の低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容しうる塩の製法。

【請求項30】 一般式[I-f] 【化31】

(式中、環A及び環Bは同一または異なって、置換もしくは非置換ベンゼン環、 R^{11} は保護されたアミノ基で置換された低級アルキル基、保護されたアミノ基で置換されたシクロ低級アルキル基、保護されたアミノ基で置換されたアリール基、保護されたアミノ基で置換されたアミノ基の保護基で置換されたアミノ基、 R^2 は式: $-CON(R^4)$ (R^5)で示される基であり、 R^3 が水素原子またはエステル残基、 $-N(R^4)$ (R^5)で示される基が置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示される化合物またはその塩における当該アミノ基の保護基を除去し、所望により生成物を薬理的に許容しうる塩とすることを特徴とする一般式〔I-g〕

【化32】

(式中、R¹²はアミノ基置換低級アルキル基、アミノ基 置換シクロ低級アルキル基、アミノ基置換アリール基、 アミノ基置換複素環式基またはアミノ基を表し、他の記 号は前記と同一意味を有する。但し、R¹²がアミノ基置 換低級アルキル基である場合には、環A及び環Bの少な くとも一方が2個以上の低級アルコキシ基で置換された ベンゼン環である。)で示されるイソキノリノン誘導体 またはその薬理的に許容しうる塩の製法。

【請求項31】 一般式 [I-h] 【化33】

(式中、環A及び環Bは同一または異なって、置換もしくは非置換ベンゼン環、 R^2 は式: $-COOR^3$ または式: $-CON(R^4)(R^5)$ で示される基であり、 R^3 が水素原子またはエステル残基、 $-N(R^4)(R^5)$ で示される基が置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示される化合物と-般式[IX]

【化34】

R ¹³ - X ¹ [I X] (式中、R¹³は置換もしくは非置換低級アルキル基、X ¹はハロゲン原子を表す。)で示される化合物またはその塩とを反応させ、所望により生成物を薬理的に許容しうる塩とすることを特徴とする一般式〔I - i] 【化35】

(式中、記号は前記と同一意味を有する。但し、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上の低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容しうる塩の製法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は医薬として有用なc GMP特異的ホスホジエステラーゼ(PDE)阻害作用 〔PDE V阻害作用〕を有する新規イソキノリノン誘 導体及びその合成中間体に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、細胞内セカンドメッセンジャーであるcGMPは、生体内の組織に広く分布するホスホジエステラーゼ(PDE)により分解され不活性化されるが、該PDE活性を阻害すると、細胞内のcGMPの濃度が上昇し、その結果、種々の薬理作用、例えば、血管平滑筋弛緩作用、気管支平滑筋弛緩作用等が発現することが知られている。

【0003】また、このようなCGMP特異的PDE阻害薬(即ち、PDE V阻害薬)は、血小板凝集抑制作用、血管拡張作用等を示す〔C. D. Nicholsonら、トレンズ・イン・ファーマコロジカル・サイエンシーズ、第12巻、第19頁(1991)(Trends in Pharmacological Sciences)〕ことから、PDE V阻害薬は、気管支喘息、血栓症、うつ病、脳血管閉塞後の中枢機能低下症、脳血管病呆症及び心不全などの治療薬として有用であると考えられている。

【0004】また、近年上記のようなPDE V阻害作 用を有する縮合ピリダジン系化合物等が、高血圧症、狭 心症、心筋梗塞、慢性及び急性心不全、肺高血圧症等の 予防・治療に有用であることが知られている(特開平8 -225541号等)。更に、PDE V阻害作用を有 する1-[4-エトキシ-3-(6,7-ジヒドロ-1 -メチル-7-オキソ-3-プロピル-1H-ピラゾロ 〔4,3-d〕ピリミジン-5-イル)フェニルスルホ ニル〕-4-メチルピペラジン〔一般名;シルデナフィ ル(SILDENAFIL))が陰茎勃起不全等の疾患 の治療に有用であることも報告されている〔Boole 11 Mら, ジャーナル・オブ・ウロロジー, 第155 巻, 第5号, 第495A頁(1996) (Journa l of Urology.), Terrett N K ら, バイオオルガニック・アンド・メディシナル・ケミ ストリー・レターズ, 第6巻, 第15号, 第1819-24頁(1996) (Bioorganic & Me dicinal Chemistry Letter s)及びBallard S Aら、ブリティシュ・ジ ャーナル・オブ・ファーマコロジー, 第118巻, 第1 53頁(1996)(British Journal of Pharmacology)].

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、優れたホスホジエステラーゼV(PDE V)阻害作用を有する新規イソキノリノン誘導体を提供するものである。また、本発明は、このような新規イソキノリノン誘導体の製法

及びその合成中間体をも提供するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、一般式〔 I 〕 【 0 0 0 7 】

【化36】

$$\begin{array}{c|c}
 & R^1 \\
 & R^2
\end{array}$$

【0008】(式中、環A及び環Bは同一または異なっ て置換もしくは非置換ベンゼン環、R1 は(1)水素原 子、(2)置換もしくは非置換低級アルキル基、(3) 置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、(4)置換 もしくは非置換アリール基、(5)置換もしくは非置換 複素環式基、または(6)モノもしくはジ置換されてい てもよいアミノ基、R2は式:-COOR3または式:-CON(R4)(R5)で示される基であり、R3が水素 原子またはエステル残基、-N(R4)(R5)で示され る基が置換もしくは非置換含窒素脂肪族複素環式基また は置換もしくは非置換アミノ基を表す。但し、R1が水 素原子または置換もしくは非置換低級アルキル基である 場合には、環A及び環Bの少なくとも一方が2個以上の 低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で 示されるイソキノリノン誘導体またはその薬理的に許容 し得る塩に関する。

[0009]

式:-COOR3で示される基としては、R3が水素原子 またはベンジル基、ニトロベンジル基、保護されていて もよいアミノベンジル基、低級アルコキシベンジル基等 のアリール低級アルキル基、メチル基、エチル基、プロ ピル基、ブチル基等の低級アルキル基、シクロペンチル 基等のシクロ低級アルキル基、あるいはトリメチルシリ ルメチル基、tert-ブチルジメチルシリルメチル基 等のトリ低級アルキルシリル低級アルキル基の如きエス テル残基であるものが挙げられる。基R2が式:-CO N (R⁴) (R⁵) で示される基である場合、-N (R4) (R5) で示される基としては、例えば、ヒドロ キシ低級アルキル基置換ピペラジニル基、モルホリノ 基、ピロリジニル基、ピペリジニル基の如き置換もしく は非置換含窒素5~6員脂肪族複素環式基、またはイミ ダゾリル基置換低級アルキルアミノ基、モノもしくはジ 低級アルキルアミノ基、アミノ基の如き置換もしくは非 置換アミノ基が挙げられる。

【発明の実施の形態】本発明の化合物〔I〕において、

【0010】本発明の化合物 [1]の環A及び環Bとしては、同一または異なる1~4個の置換基を有していてもよいベンゼン環であって、当該環A及び環B上の置換

基が、保護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲン原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイルオキシ基または式: R⁶ - (CO)_n-O-で示される基であって、R⁶は置換もしくは非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルケニル基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、置換もしくは非置換アリールスルホニル基または置換もしくは非置換策環式基であり、nはOまたは1であるベンゼン環が挙げられる。

【0011】より具体的には、本発明の化合物〔1〕の 環Aとしては、同一または異なる1~4個の置換基を有 していてもよいベンゼン環であって、当該置換基が、保 護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ 基、ハロゲン原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低 級アルキルカルバモイルオキシ基または式: R6-(C 〇)。一〇一で示される基であって、R6が置換もしくは 非置換低級アルキル基、置換もしくは非置換低級アルケ ニル基、置換もしくは非置換シクロ低級アルキル基、置 換もしくは非置換アリール基、置換もしくは非置換アリ ールスルホニル基または置換もしくは非置換複素環式基 であり、nはOまたは1であるベンゼン環が挙げられ る。また環Bとしては、同一または異なる1~4個の置 換基を有していてもよいベンゼン環であって、当該置換 基が、保護されていてもよい水酸基、低級アルコキシ 基、低級アルキル基、ハロゲン原子または低級アルキレ ンジオキシ基であるベンゼン環が挙げられる。

【0012】本発明の化合物における環A及び環Bの好ましい例としては、例えば、環Aが式:

[0013]

【化37】

【0014】で示されるベンゼン環であり、環Bが、式:

【0015】 【化38】

$$B^1$$
 B^2
 B^3
 B^3

【0016】で示されるベンゼン環であり、 A^1 及び A^2 は、同一または異なって、水素原子、保護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ基、ハロゲン原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低級アルキルカルバモイルオキシ基及び式: $R^6-(CO)_n-O-$ で示される基から選ばれる基であり、 B^1 、 B^2 及び B^3 は、同

一または異なって、保護されていてもよい水酸基、低級 アルコキシ基、低級アルキル基、ハロゲン原子及び低級 アルキレンジオキシ基から選ばれる基が挙げられる。 【0017】環A及び/または環Bが、式: R6-(C 〇)。一〇一で示される置換基を有する場合、かかる基 R6の具体例としては、(1)水酸基置換低級アルキル 基、低級アルキル基、オキソ基及び低級アルコキシカル ボニル基から選ばれる同一または異なる1~4個の基で 置換されていてもよい5~10員単環もしくは二環式複 素環式基;低級アルキレンジオキシ基、カルボキシル 基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシ基、 スルファモイル基、カルバモイル基、ニトロ基、保護さ れていてもよいアミノ基、フェニル基、ハロゲン原子、 モノ低級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、 低級アルキルピペラジノカルボニル基、水酸基置換低級 アルキル基及び低級アルキル基から選ばれる同一または 異なる1~4個の基で置換されていてもよい6~10員 単環式もしくは二環式アリール基;シアノ基;カルボキ シル基;モノもしくはジ低級アルキルアミノ基;低級ア ルコキシ基置換低級アルコキシ基;低級アルコキシ基; 水酸基;カルバモイル基;低級アルコキシカルボニル 基;シクロ低級アルキル基;及びベンゾイル基から選ば

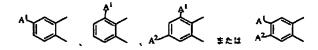
れる同一または異なる1~2個の基で置換されていてもよい低級アルキル基、または(2)低級アルキル基、シアノ基、カルボキシル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、低級アルコキシ基置換低級アルキル基、水酸基、低級アルコキシ基、カルバモイル基、低級アルコキシカルボニル基及びニトロ基から選ばれる同一または異なる1~4個の基で置換されていてよい5~10員単環もしくは二環式複素環式基が挙げられる。

【0018】また当該6~10員単環式もしくは二環式アリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基等が挙げられ、5~10員単環もしくは二環式複素環式基としては、ピリジル基、ピリミジニル基、ピラジニル基、ピペリジル基、ピペラジニル基、ピロリジニル基、イソキノリル基、キノリル基、テトラゾリル基、チエニル基、フリル基、モルホリノ基、ピロリル基、ベンズイミダゾリル基、イミダゾリル基、キナゾリル基、フタラジニル基等が挙げられる。

【0019】上記の環A及び環Bのうち、より好ましい例としては、例えば、環Aが式:

[0020]

【化39】



【0021】で示されるベンゼン環であり、環Bが、式:

【0022】 【化40】

$$B$$
 B^2

【0023】で示されるベンゼン環が挙げられる。

【0024】また、環A及び環Bのうち、更に好ましい例としては、例えば、環Aが式:

[0025]

【化41】

【0026】で示されるベンゼン環であり、環Bが、式:

【0027】 【化42】

【0028】で示されるベンゼン環が挙げられる。

【0029】上記の環A上の置換基(A1及びA2)の具 体例としては、保護されていてもよい水酸基: 低級アル キレンジオキシフェニル基、ベンズイミダゾリル基、低 級アルキル基置換イミダゾリル基、シアノ基、カルボキ シル基、ピリジル基、N-オキソピリジル基、水酸基置 換低級アルキル基で置換されたピリジル基。ピロリジニ ル基、イソキノリル基、ピリミジニル基、ピラジニル 基、キナゾリル基、フタラジニル基、低級アルコキシカ ルボニル基置換ピペリジル基、ピペリジル基、キノリル 基、テトラゾリル基、チエニル基、フリル基、低級アル キル基及び低級アルコキシカルボニル基で置換されたビ ロリル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、低級 アルコキシ基置換低級アルコキシ基、低級アルコキシ 基、水酸基、カルバモイル基、低級アルコキシカルボニ ル基、シクロ低級アルキル基、ヒドロキシ低級アルキル 基で置換されたフェニル基、カルボキシル基置換フェニ ル基、低級アルコキシカルボニル基置換フェニル基。ベ ンゾイル基、モノもしくはジ低級アルコキシ基置換フェ ニル基、ニトロ基置換フェニル基、ナフチル基、モノも しくはジハロゲノフェニル基、カルバモイル基置換フェ ニル基、スルファモイル基置換フェニル基、保護されて いてもよいアミノ基でモノもしくはジ電換されたフェニ ル基、ビフェニル基、ハロゲン原子及びニトロ基でジ電 換されたフェニル基、ジ低級アルキルアミノ基置換フェニル基及び低級アルキル基置換フェニル基から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルコキシ基;低級アルキレンジオキシ基;ハロゲン原子;低級アルキル基;シクロ低級アルコキシ基;ピリジルオキシ基;低級アルケニルオキシ基;モルホリノカルボニルオキシ基;低級アルキル基置換ピペラジニルカルボニルオキシ基;低級アルキル基及びニトロ基で置換されたピロリルカルボニルオキシ基;ピロリルカルボニルオキシ基;モノもしくはジ低級アルキルカルバモイルオキシ基;低級アルキル基置換フェニルスルホニルオキシ基;またはベンゾイルオキシ基等が挙げられる。

【0030】本発明化合物〔I〕のR1が置換もしくは非置換アリール基である場合、当該アリール基としては、一部が飽和していてもよい単環、二環もしくは三環式の6~14員アリール基が挙げられる。単環式アリール基としてはフェニル基、シクロヘキサジエニル基、シクロヘキセニル基等が挙げられる。二環式アリール基としてはナフチル基、インデニル基、インダニル基、アズレニル基等が挙げられる。また、三環式アリール基としてはフルオレニル基、フェナントレニル基、アントラセニル基等が挙げられる。

【0031】本発明の目的化合物〔I〕におけるR¹が 置換もしくは非置換複素環式基である場合、当該複素環 式基としては、一部が飽和していてもよい単環式または 二環式の5~12員の複素環式基が挙げられ、具体的に は、一部が飽和していてもよい単環式または二環式の5 ~12員芳香族複素環式基あるいは単環もしくは二環式 の5~12員脂肪族複素環式基が挙げられる。

【0032】単環式または二環式の5~12員芳香族複素環式基としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子から選ばれる1~4個の異項原子を含む単環もしくは二環式の5~10員芳香族複素環式基であるものが好ましく、例えば、ビラニル基、インダゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ピロリル基、イミダゾリル基、フリル基、チエニル基、チアゾリル基、イソオキサゾリル基、フリル基、オキサゾリニル基、ピラゾリル基、フタラジニル基、キナゾリニル基、ゲエノビリミジニル基、ピリジル基、ピリジンニル基、ピリジンニル基、ピリジンニル基、ピリジンニル基、ピリジンニル基、パンドリル基、インドリル基、ベンゾチエニル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基またはベンズイミダゾリル基及びこれらの一部が飽和している基等が挙げられる。

【0033】単環もしくは二環式の5~12員の脂肪族 複素環式基としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子 から選ばれる1~4個の異項原子を含む単環式5~10 員脂肪族複素環式基であるものが好ましく、例えばピペ ラジニル基、ピロリジニル基、ピペリジル基、ピラゾリ ジニル基、キヌクリジニル基、チオモルホリノ基、モル ホリノ基、ヘキサヒドロピリミジニル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基またはジオキサニル基等が挙げられる。

【0034】本発明の目的化合物〔I〕のR¹における低級アルキル基上の置換基としては、例えば、ピペリジル基、ピリジル基、イミダゾリル基、低級アルキル基置換ピペリジル基、フリル基、モルホリノ基、テトラヒドロフリル基、低級アルキル基及びオキソ基で置換されたジヒドロピリジル基、ピペラジニル基、低級アルコキシカルボニル基置換ピペラジニル基、シクロ低級アルキレカルボニル基、低級アルコキシカルボニル基、水酸基、水酸基置換低級アルコキシ基、カルボキシル基、低級アルコキシ基、保護されていてもよいアミノ基、カルバモイル基、ジ低級アルキルアミノ基、ピリジルカルボニルオキシ基等が挙げられる。

【0035】また、R1における低級アルキル基は、上 記置換基を同一または異なって1~3個有していてもよい。

【0036】本発明の目的化合物〔I〕のR1におけるシクロ低級アルキル基上の置換基としては、低級アルコキシカルボニル基、水酸基、カルボキシル基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、水酸基置換低級アルキル基、保護されていてもよいアミノ基等が挙げられる。【0037】また、R1におけるシクロ低級アルキル基は、上記置換基を同一または異なって1~3個有していてもよい。

【0038】本発明の目的化合物 (I)のR1における アリール基上の置換基としては、例えば、ハロゲン原 子、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、モルホリノ 基、低級アルキル基置換ピリミジニル基、低級アルキル 基置換ピラゾリル基、水酸基置換低級アルキル基、保護 されていてもよいアミノ基、低級アルカノイル基置換ア ミノ基、低級アルコキシ基、低級アルキル基、保護され ていてもよい水酸基、カルボキシル基置換低級アルキル 基、低級アルコキシカルボニル基置換低級アルキル基、 低級アルコキシカルボニル基置換低級アルコキシ基、カ ルバモイル基、カルボキシル基、低級アルキルチオ基、 低級アルコキシカルボニル基、ニトロ基、トリハロゲノ 低級アルキル基、モルホリノカルボニル基、カルボキシ ル基置換低級アルコキシ基、ジ(低級アルキルスルホニ ル) アミノ基、モルホリノ低級アルキルカルバモイル基 置換低級アルコキシ基、スルファモイル基、保護されて いてもよいアミノ基で置換された低級アルキル基、低級 アルキル基及びアミノ基の保護基で置換されたアミノ 基、低級アルキレンジオキシ基、保護されていてもよい アミノ基で置換されたカルバモイル基、低級アルキルス ルフィニル基、低級アルキルスルホニル基等が挙げられ

【0039】また、R1におけるアリール基は、上記置

換基を同一または異なって1~4個有していてもよい。 【0040】本発明の目的化合物 [I] のR¹における 複素環式基上の置換基としては、水酸基、ハロゲン原 子、低級アルキル基、フェニル基置換低級アルキル基、 水酸基置換低級アルキル基、オキソ基、低級アルコキシ 基、保護されていてもよいアミノ基、モノもしくはジ低 級アルキルアミノ基、フェニル低級アルコキシカルボニ ル基、低級アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、 カルバモイル基等が挙げられる。

【0041】また、R1における複素環式基は、上記置換基を同一または異なって1~4個有していてもよい。 【0042】本発明の目的化合物(I)のR1における モノもしくはジ置換されていてもよいアミノ基の置換基 としては、同一または異なって、アミノ基の保護基、ピ リジル基、低級アルカノイル基、低級アルキル基、水酸 基置換低級アルキル基、フェニル基、低級アルカノイル オキシ基置換低級アルキル基、トリハロゲノ低級アルカ ノイル基等が挙げられる。

【0043】上記本発明の目的化合物 [I] が保護されたアミノ基を有する場合は、当該アミノ基の保護基としては、例えば、置換もしくは非置換低級アルコキシカルボニル基、低級アルカノイル基等が挙げられ、具体的には、ベンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシカルボニル基、10-フルオレニルメチルオキシカルボニル基、10-フルオーンカルボニル基、2,2-1-リクロロエチルオキシカルボニル基、ボルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基等が挙げられる。このうち好ましいものとしては、アリール基置換低級アルコキシカルボニル基及び非置換低級アルコキシカルボニル基が挙げられ、例えばベンジルオキシカルボニル基及びtert-ブトキシカルボニル基が挙げられる。

【0044】更に本発明の目的化合物 [I] が保護された水酸基を有する場合は、当該水酸基の保護基としては、置換もしくは非置換アリール低級アルキル基、アシル基等の慣用の保護基を挙げることができる。このうち好ましいものとしては、例えば、ベンジル基、フェネチル基等の如き非置換アリール低級アルキル基、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、マロニル基、アクリロイル基、ベンゾイル基等のアシル基が挙げられる。

【0045】本発明の目的化合物〔1〕のうち、好ましい化合物としては、アリール基がフェニル基、インダニル基またはナフチル基であり、複素環式基がピペラジニル基、ピラニル基、モルホリノ基、ベングトリアゾリル基、ピラジニル基、インドリル基、ベンゾトリアゾリル基、ピラジニル基、ピリジル基、チオモルホリノ基、ピロリル基、キノリル基、イソキノリル基、フタラジニル基、イソオキサゾリル基またはピペリジル基であり、含窒素脂肪族複素環式基がピペラジニル基またはモルホリノ基である化合物が挙げられる。

【0046】本発明の目的化合物 (I) のうち、より好 ましい化合物としては、A1及びA2が、同一または異な って、保護された水酸基、低級アルコキシ基、ピリジル 低級アルコキシ基、ヒドロキシ低級アルキル基置換ピリ ジル低級アルコキシ基、N-オキソピリジル低級アルコ キシ基、ピラジニル低級アルコキシ基、キノリル低級ア ルコキシ基、アミノ基置換フェニル基で置換された低級 アルコキシ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基置 換フェニル基で置換された低級アルコキシ基、低級アル コキシ基置換フェニル基で置換された低級アルコキシ 基、ヒドロキシ低級アルキル基置換フェニル基で置換さ れた低級アルコキシ基、カルボキシル基置換フェニル基 で置換された低級アルコキシ基及びイソキノリル低級ア ルコキシ基から選ばれる基であり、B1、B2及びB 3が、同一または異なって、ハロゲン原子、低級アルキ ル基及び低級アルコキシ基から選ばれる基であり、R1 が、保護されていてもよいアミノ基で置換されていても よいフェニル基、保護されていてもよいアミノ基で置換 されていてもよいピリジル基及びモルホリノ基から選ば れる基であり、R2が低級アルコキシカルボニル基また はフェニル低級アルコキシカルボニル基である化合物が 挙げられる。

【0047】本発明の目的化合物 [I]のうち、更に好ましい化合物としては、一般式 [I]において、環Aが式:

【0048】 【化43】

【0049】で示されるベンゼン環であり、環Bが、式:

【0050】 【化44】

$$B^1$$
 B^2
 B^3

【0051】で示されるベンゼン環であって、R⁶が、

(1) 低級アルキル基及び低級アルコキシカルボニル基から選ばれる基で置換されていてもよいピロリル基; ヒドロキシ低級アルキルで置換されていてもよいピリジル基; Nーオキソピリジル基; ピペラジニル基; チエニル基; カルボキシル、低級アルコキシカルボニル基、ニトロ基、アミノ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、フェニル基、ハロゲン原子、低級アルコキシ基、水酸基置換低級アルキル基及び低級アルキル基から選ばれる同一又は異なる1~3個の基で置換されていてもよいフェニル基; ナフチル基; キノリル基; イソキノリル基; ベンズイミダゾリル基; 及びシクロ低級アルキル基

から選ばれる基で置換されていてもよい低級アルキル 基、または (2) 低級アルキル基及びニトロ基から選ば れる基で置換されていてよいピロリル基であり、A²が 水素原子または低級アルコキシ基であり、R¹がフェニル基、保護されていてもよいアミノ基で置換されたフェニル基及びモルホリノ基から選ばれる基であり、B¹、B²及びB³がハロゲン原子、低級アルキル基及び低級アルコキシ基から選ばれる同一または異なる基であり、n が0または1である化合物が挙げられる。

【0052】他のとりわけ好ましい化合物としては、一般式[I]において、環Aが、式:

【0053】 【化45】

【0054】で示されるベンゼン環であり、環Bが、式:

【0055】 【化46】

$$B^1$$
 B^2
 B^3

【0056】で示されるベンゼン環であり、A¹が、保護されていてもよい水酸基またはピリジル基、ヒドロキシ低級アルキル基置換ピリジル基、Nーオキソピリジル基、ピラジニル基、アミノ基置換フェニル基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基置換フェニル基、低級アルコキシ基置換フェニル基、イソキノリル基およびキノリル基から選ばれる基で置換された低級アルコキシ基であり、B¹、B²及びB³が、ハロゲン原子、低級アルキル基及び低級アルコキシ基から選ばれる同一または異なる基であり、R¹が、保護されていてもよいアミノ基で置換されたフェニル基である化合物が挙げられる。

【0057】本発明の目的化合物 [I]のうち、薬効上好ましい化合物としては、一般式 [I-A]

[0058]

【化47】

【0059】(式中、環Aおよび環Bは同一または異なって、置換もしくは非置換ベンゼン環、R^{1A}は置換もしくは非置換アリール基または置換もしくは非置換複素環式基、R³は水素原子またはエステル残基を表す。)で

示されるイソキノリノン誘導体があげられる。

【0060】このような化合物(I-A)としては、例 えば、環Aおよび環Bが1~4個の置換基を有していて もよいベンゼン環であって、当該置換基は(i)水酸 基: (ii) ハロゲン原子: (iii) 低級アルキル 基; (iv)シクロ低級アルコキシ基; (v)低級アル キレンジオキシ基; (vi)低級アルコキシ基; (vi i)ニトロ基、ハロゲン原子、フェニル基、カルボキシ ル基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルキル基、 低級アルコキシ基、アミノ基、モノもしくはジ低級アル キルアミノ基および水酸基置換低級アルキル基からなる 群より選ばれる1~3個の置換基を有していてもよいフ ェニル基、水酸基、ベンゾイル基、低級アルコキシカル ボニル基、カルボキシル基、モノもしくはジ低級アルキ ルアミノ基、低級アルコキシ置換低級アルキル基、低級 アルコキシ基およびナフチル基からなる群より選ばれる 基で置換された低級アルコキシ基;および(viii) 窒素原子、酸素原子および硫黄原子よりなる群より選ば れる1~4個の異項原子を有する5~10員複素環式基 置換低級アルコキシ基(当該複素環式基はカルボキシル 基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルキル基、水 酸基置換低級アルキル基、ニトロ基およびオキソ基から なる群より選ばれる1~3個の置換基を有していてもよ い)、R14が保護されていてもよいアミノ基、ハロゲン 原子、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基、モルホリ ノ基、低級アルキル基置換ピリミジニル基、低級アルキ ル基置換ピラゾリル基、水酸基置換低級アルキル基、低 級アルカノイル基置換アミノ基、低級アルコキシ基、低 級アルキル基、保護されていてもよい水酸基、カルボキ シル基置換低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル 置換低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル置換低 級アルコキシ基、カルバモイル基、カルボキシル基、低 級アルキルチオ基、低級アルコキシカルボニル基、ニト 口基、トリハロゲノ低級アルキル基、モルホリノカルボ ニル基、カルボキシル基置換低級アルコキシ基、ジ(低 級アルキルスルホニル)アミノ基、モルホリノ低級アル キルカルバモイル基置換低級アルコキシ基、低級アルキ ル基およびアミノ基の保護基で置換されたアミノ基、低 級アルキレンジオキシ基、保護されていてもよいアミノ 基で置換されたカルバモイル基、低級アルキルスルフィ ニル基および低級アルキルスルホニル基からなる群より 選ばれる1~4個の置換基を有していてもよいフェニル 基;または窒素原子、酸素原子および硫黄原子よりなる 群より選ばれる1~4個の異項原子を有する5~10員 複素環式基(当該複素環式基は水酸基、ハロゲン原子、 低級アルキル基、フェニル置換低級アルキル基、水酸基 置換低級アルキル基、オキソ基、低級アルコキシ基、保 護されていてもよいアミノ基、モノもしくはジ低級アル キルアミノ基、フェニル置換低級アルコキシカルボニル 基、低級アルコキシカルボニル基、カルボキシル基およ

びカルバモイル基からなる群より選ばれる1~4個の置換基を有していてもよい)、およびR3が水素原子または低級アルキル基である化合物があげられる。

【0061】また、本発明の具体的な化合物としては、 一般式〔I-B〕

【0062】 【化48】

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
\hline
 &$$

【0063】(式中、環A2及び環B2は、同一または異 なる1~4個の置換基を有していてもよいベンゼン環で あり、当該環A2及び環B2上の置換基が、ホルミル基で 保護されていてもよい水酸基、低級アルキレンジオキシ 基、ハロゲン原子、低級アルキル基、モノもしくはジ低 級アルキルカルバモイルオキシ基又は式: R68-(C O)n-O-で示される基[R^{6B}は、(1)水酸基置換 低級アルキル基、低級アルキル基、オキソ基及び低級ア ルコキシカルボニル基から選ばれる同一または異なる1 ~4個の基で置換されていてもよい複素環式基であっ て、当該複素環部分が、ピリジル基、ピリミジニル基、 ピラジニル基、ピペリジル基、ピペラジニル基、ピロリ ジニル基、イソキノリル基、キノリル基、テトラゾリル 基、チエニル基、フリル基、モルホリノ基、ピロリル 基、ペンズイミダゾリル基、イミダゾリル基、キナゾリ ル基及びフタラジニル基から選ばれる基である複素環式 基;ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジ ルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシ カルポニル基、tert-ブトキシカルポニル基、2. 2. 2-トリクロロエチルオキシカルボニル基及び低級 アルカノイル基から選ばれる基で保護されていてもよい アミノ基、低級アルキレンジオキシ基、カルボキシル 基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルコキシ基、 スルファモイル基、カルバモイル基、ニトロ基、フェニ ル基、ハロゲン原子、モノ低級アルキルアミノ基、ジ低 級アルキルアミノ基、低級アルキルピペラジノカルボニ ル基、水酸基置換低級アルキル基及び低級アルキル基か ら選ばれる同一または異なる1~4個の基で置換されて いてもよいフェニル基又はナフチル基;シアノ基;カル ボキシル基;モノもしくはジ低級アルキルアミノ基;低 級アルコキシ基置換低級アルコキシ基; 低級アルコキシ 基;水酸基;カルバモイル基;低級アルコキシカルボニ ル基;シクロ低級アルキル基;及びベンゾイル基から選 ばれる同一または異なる1~2個の基で覆換されていて もよい低級アルキル基、(2)低級アルキル基、シアノ 基、カルボキシル基、モノもしくはジ低級アルキルアミ ノ基、低級アルコキシ基置換低級アルキル基、水酸基、

低級アルコキシ基、カルバモイル基、低級アルコキシカ ルボニル基及びニトロ基から選ばれる同一または異なる 1~4個の基で置換されていてもよい複素環式基であっ て、当該複素環部分が、ピリジル基、ピリミジニル基、 ピラジニル基、ピペリジル基、ピペラジニル基、ピロリ ジニル基、イソキノリル基、キノリル基、テトラゾリル 基、チエニル基、フリル基、モルホリノ基、ピロリル 基、ベンズイミダゾリル基、イミダゾリル基、キナゾリ ル基及びフタラジニル基から選ばれる基である複素環式 基;(3)シクロ低級アルキル基;(4)低級アルケニ ル基;或いは(5)低級アルキル基置換フェニルスルホ ニル基、nは0または1)、R18は(i)水素原子、 (ii) ピペリジル基; ピリジル基; イミダゾリル基; 低級アルキル基置換ピペリジル基;フリル基;モルホリ ノ基; テトラヒドロフリル基; 低級アルキル基及びオキ ソ基で置換されたジヒドロピリジル基 : ピペラジニル 基;低級アルコキシカルボニル基置換ピペラジニル基; シクロ低級アルキル基;フェニル基;低級アルキレンジ オキシフェニル基;低級アルコキシカルボニル基;水酸 基;水酸基置換低級アルコキシ基;カルボキシル基;低 級アルコキシ基;ベンジルオキシカルボニル基、4-メ トキシベンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニル メチルオキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボ ニル基、2,2,2-トリクロロエチルオキシカルボニ ル基又は低級アルカノイル基で保護されていてもよいア ミノ基:カルバモイル基:ジ低級アルキルアミノ基:及 びピリジルカルボニルオキシ基から選ばれる同一または 異なる1~3個の基で置換されていてよい低級アルキル 基、(i i i) ベンジルオキシカルボニル基、4-メト キシベンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメ チルオキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニ ル基、2,2,2-トリクロロエチルオキシカルボニル 基又は低級アルカノイル基で保護されていてもよいアミ ノ基; 低級アルコキシカルボニル基; 水酸基; カルボキ シル基; 低級アルキル基; 低級アルコキシ基; 及び水酸 基置換低級アルキル基から選ばれる同一または異なる1 ~3個の基で置換されていてもよいシクロ低級アルキル 基、(iv)ハロゲン原子;モノもしくはジ低級アルキ ルアミノ基;モルホリノ基;低級アルキル基置換ピリミ ジニル基;低級アルキル基置換ピラゾリル基;水酸基置 換低級アルキル基;ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニ ルメチルオキシカルボニル基、tert-ブトキシカル ボニル基、2,2,2-トリクロロエチルオキシカルボ ニル基又は低級アルカノイル基で保護されていてもよい アミノ基;低級アルカノイル基置換アミノ基;低級アル コキシ基;低級アルキル基;ベンジル基、フェネチル 基、ホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、マロニ ル基、アクリロイル基又はベンゾイル基で保護されてい てもよい水酸基;カルボキシル基置換低級アルキル基:

低級アルコキシカルボニル基置換低級アルキル基:低級 アルコキシカルボニル基置換低級アルコキシ基;カルバ モイル基;カルボキシル基;低級アルキルチオ基;低級 アルコキシカルボニル基;ニトロ基;トリハロゲノ低級 アルキル基;モルホリノカルボニル基;カルボキシル基 置換低級アルコキシ基;ジ(低級アルキルスルホニル) アミノ基;モルホリノ低級アルキルカルバモイル基置換 低級アルコキシ基:スルファモイル基:ベンジルオキシ カルボニル基、4-メトキシベンジルオキシカルボニル 基、9-フルオレニルメチルオキシカルボニル基、te rt-ブトキシカルボニル基、2,2,2-トリクロロ エチルオキシカルボニル基又は低級アルカノイル基で保 護されていてもよいアミノ基で置換された低級アルキル 基;ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジ ルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシ カルポニル基、tertーブトキシカルポニル基、2, 2, 2-トリクロロエチルオキシカルボニル基及び低級 アルカノイル基から選ばれるいずれか1つの保護基、及 び低級アルキル基で置換されたアミノ基;低級アルキレ ンジオキシ基:ベンジルオキシカルボニル基、4-メト キシベンジルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメ チルオキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニ ル基、2,2,2ートリクロロエチルオキシカルボニル 基又は低級アルカノイル基で保護されていてもよいアミ ノ基で置換されたカルバモイル基 : 低級アルキルスルフ ィニル基;及び低級アルキルスルホニル基から選ばれる 同一または異なる1~4個の基で置換されていてもよい フェニル基又はナフチル基、(v) 水酸基; ハロゲン原 子; 低級アルキル基; フェニル基置換低級アルキル基; 水酸基置換低級アルキル基;オキソ基;低級アルコキシ 基:ベンジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジ ルオキシカルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシ カルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基、2, 2,2-トリクロロエチルオキシカルボニル基又は低級 アルカノイル基で保護されていてもよいアミノ基;モノ もしくはジ低級アルキルアミノ基;フェニル低級アルコ キシカルボニル基;低級アルコキシカルボニル基;カル ボキシル基;及びカルバモイル基から選ばれる同一また は異なる1~4個の基で置換されていてもよい5~12 員複素単環式基もしくは二環式基、または(vi)ベン ジルオキシカルボニル基、4-メトキシベンジルオキシ カルボニル基、9-フルオレニルメチルオキシカルボニ ル基、tert-ブトキシカルボニル基、2,2,2-トリクロロエチルオキシカルボニル基、ピリジル基、低 級アルカノイル基、低級アルキル基、水酸基置換低級ア ルキル基、フェニル基、低級アルカノイルオキシ基置換 低級アルキル基又はトリハロゲノ低級アルカノイル基か ら選ばれる同一または異なる基でモノもしくはジ置換さ れていてもよいアミノ基、R2Bは式:-COOR3Bまた は式:-CON(R^{4B})(R^{5B})で示される基であり、

R3Bが水素原子、低級アルキル基、トリ低級アルキルシリル低級アルキル基またはフェニル低級アルキル基、ーN(R4B)(R5B)で示される基がヒドロキシ低級アルキル基置換ピペラジニル基、モルホリノ基、ピロリジニル基、イミダゾリル基置換低級アルキルアミノ基、モノもしくはジ低級アルキルアミノ基を表す。但し、R1Bが水素原子または上記(ii)で定義される置換基で置換されていてもよい低級アルキル基である場合には、環A2及び環B2の少なくとも一方が2個以上の低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である。)で示される化合物があげられる。

【0064】さらに、本発明の化合物の具体例として は、例えば、6ーメトキシー3ーメトキシカルポニルー 2-モルホリノー7-(4-ピリジルメチルオキシ)-**4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2** H) -イソキノリノン、6-メトキシ-3-メトキシカ ルボニルー2ーモルホリノー7-(3-ピリジルメチル オキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル) -1(2H)-イソキノリノン、6-メトキシ-3-メ トキシカルボニルー2ーモルホリノー7ー(2ーピリジ ルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフ ェニル)-1(2H)-イソキノリノン、6-メトキシ -3-メトキシカルポニル-2-フェニル-4-(3, 4,5-トリメトキシフェニル)-7-(4-ピリジル メチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン、6-メ トキシー3-メトキシカルボニルー2-フェニルー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -7-(3-ピ リジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノンも しくは、6-メトキシー3-メトキシカルボニルー2-フェニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル) -7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イ ソキノリノンが挙げられる。

【0065】更に、本発明の目的化合物[I]のうち、 他の薬効上好ましい化合物としては、2-(4-アミノ フェニル) -6-メトキシ-3-メトキシカルボニルー 7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5) -トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノ ン、2-(4-アミノフェニル)-7-(3-アミノベ ンジルオキシ) -6-メトキシ-3-メトキシカルボニ $\nu - 4 - (3, 4, 5 -)$ $\nu - 4 - (3, 4, 5 -)$ $\nu - 1$ (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(4-ピリジルメチルオキシ) - 4 - (3, 4, 5 -)リメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、 2-(4-アミノフェニル)-7-(2-ベンズイミダ ゾリルメチルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカ ルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル) -1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェ ニル)-7-(3,5-ジアミノベンジルオキシ)-6 ーメトキシー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,

5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(4-プロモ -3, 5-ジメトキシフェニル) -6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキ シ) -1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノ フェニル)-4-(4-プロモ-3,5-ジメトキシフ ェニル) -6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7 - (3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキ ノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブ ロモー3,5ージメトキシフェニル)-6-メトキシー 3-メトキシカルボニル-7-(4-ピリジルメチルオ キシ)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミ ノフェニル) -3-メトキシカルボニル-7-(2-ピ リジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキ シフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4 -アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-ト リメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、 2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル -7-(4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノン、2-(4-アミノフェニル)-7-(2,5-ジ メトキシベンジルオキシ) - 3 - メトキシカルボニルー 4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2 H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) -7-(3,5-ジメトキシベンジルオキシ)-3-メト キシカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェ ニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミ ノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシ フェニル) -3-メトキシカルボニル-7-(2-ビリ ジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン、2 $-(4-r \le 1/2 \le 1/2) - 4 - (4-r \le 1/2) - 4 - (4-r \le 1/2) = 1/2$ ージメトキシフェニル) -3-メトキシカルボニル-7 - (3-ピリジルメチルオキシ) - 1 (2H) - イソキ ノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブ ロモー3, 5ージメトキシフェニル) -3-メトキシカ ルボニルー7ー(4ーピリジルメチルオキシ)-1(2 H) -イソキノリノン、7-(3-アミノベンジルオキ シ) -2-(4-アミノフェニル) -4-(4-ブロモ -3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボ ニル-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノ フェニル)-4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフ ェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジ ルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン、2- $(4-r \le 1/2 \le 1/2) - 4 - (4-200-3, 5-1/2)$ ジメトキシフェニル) -3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノ リノン2-(4-アミノフェニル)-7-(3-ジメチ ルアミノベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニルー 4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2

H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) -3-メトキシカルボニル-7-ピラジニルメチルオキシ -4-(3,4,5-h)H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) -4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフェニル)-3 ーメトキシカルボニルー7ー(4ーピリジルメチルオキ シ)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノ フェニル)-7-(3,5-ジアミノベンジルオキシ) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメ トキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-7-(6-ヒドロキシメチル -2-ピリジルメチルオキシ)-3-メトキシカルボニ ν -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル)-7-(4-カルボキシベンジルオキシ)-3-メ トキシカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフ ェニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-ア ミノフェニル) -7-(3-カルボキシベンジルオキ シ) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-ト リメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン、 2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル -7-[4-(4-メチルピペラジニルカルボニル)ベ ンジルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェ ニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミ ノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-[3-(4-メチルピペラジニルカルボニル) ベンジルオキ シ] -4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-メチルアミ ノベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシ フェニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) -7-(2-ヒドロキシメチルベンジ ルオキシ) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4, 5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリ ノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカル ボニル-7-(N-オキソ-2-ピリジルメチルオキ (5)(2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル)-3-メトキシカルボニル-8-(2-ピリジルメ チルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニ ル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノ フェニル) -3-メトキシカルボニル-8-(3-ピリ ジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシ フェニル)-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-8-(4 ーピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメ トキシフェニル) -1 (2H) -1 $(4-r \le 1/2 \le 1/2) - 4 - (4-2 \le 1/2) = 1/2$ ジメトキシフェニル) -7-(6-ヒドロキシメチルー 2-ピリジルメチルオキシ)-3-メトキシカルボニル

-1 (2H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェ ニル) -4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフェニ ル) -3-メトキシカルボニル-7-ピラジニルメチル オキシー1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミ ノフェニル) -4-(3,5-ジメトキシ-4-メチル フェニル) -3-メトキシカルボニル-7-(4-ピリ ジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン、2 - (4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシ -4-メチルフェニル)-3-メトキシカルボニルー7 - (3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキ ノリノン、2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5 ージメトキシー4ーメチルフェニル) -3ーメトキシカ ルボニルー7ー(2ーピリジルメチルオキシ)-1(2 H) -イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5-ジアミノベンジルオキシ)-4-(3, 5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-3-メトキシ カルボニル-1(2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニル) -4-(3,5-ジメトキシ-4-メ チルフェニル) -7-(6-ヒドロキシメチル-2-ピ リジルメチルオキシ) -3-メトキシカルボニル-1 (2H)-イソキノリノン、2-(4-アミノフェニ ル) -4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフェニ ル)-7-(3-メチルアミノベンジルオキシ)-3-メトキシカルポニルー1(2H)ーイソキノリノン、2 -(4-r)(3.5-3)-4-メチルフェニル)-7-(3-ヒドロキシメチル アミノベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-1 (2H) -イソキノリノンもしくは、2-(4-アミノ フェニル) -4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフ ェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピラジ ニルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノンが挙 げられる。

【0066】本発明の目的化合物〔I〕は、環A及び環B上の置換基及び/またはR¹が不斉炭素原子を有する場合、当該不斉炭素に基づく光学異性体として存在しうるが、本発明はこれらの光学異性体及びその混合物のいずれをも含むものである。

【0067】本発明の目的化合物〔I〕またはその薬理的に許容しうる塩は、cGMP特異的PDE阻害作用、特に優れた選択的ホスホジエステラーゼV(PDEV)阻害作用を有し、PDEV阻害作用に基づき、優れた血管拡張作用、肺動脈圧低下作用、陰茎内圧上昇作用、摘出血管弛緩作用、海綿体弛緩作用、血管平滑筋増殖抑制作用、心肥大抑制作用、血小板凝集抑制作用等を示す。

【0068】従って、本発明の目的化合物〔I〕またはその薬理的に許容し得る塩は、慢性心不全、狭心症、陰茎勃起不全、高血圧症、肺高血圧症、動脈硬化、PTCA後再狭窄等の予防・治療剤として有用な医薬化合物であり、かつ、副作用をほとんど示さず、低毒性であると

いう特長を有するため、医薬として安全性が高いという 特長をも有する。

【0069】本発明の目的化合物〔I〕は、遊離の形でも、また、薬理的に許容し得る塩の形でも医薬用途に使用することができる。化合物〔I〕の薬理的に許容しうる塩としては、例えば塩酸塩、硫酸塩又は臭化水素酸塩の如き無機酸塩、酢酸塩、フマル酸塩、シュウ酸塩、クエン酸塩、メタンスルホン酸塩、トシル酸塩またはマレイン酸塩の如き有機酸塩等が挙げられる。また、カルボキシル基等の置換基を有する場合には塩基との塩(例えばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩又はカルシウム塩の如きアルカリ土類金属塩)が挙げられる。【0070】目的化合物〔I〕またはその塩は、その分子内塩や付加物、それらの溶媒和物あるいは水和物等をいずれも含むものである。

【0071】本発明の目的化合物〔I〕もしくはその薬理的に許容しうる塩は経口的にも非経口的にも投与することができ、また、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、散剤、注射剤、吸入剤等の慣用の医薬製剤として用いることができる。

【0072】本発明の目的化合物〔I〕又はその薬理的に許容し得る塩の投与量は、投与方法、患者の年令、体重、状態によっても異なるが、注射剤とすれば、通常、1日当り約0.0005~0.1mg/kg程度、経口剤とすれば、通常、1日当り約0.001~30mg/kg、とりわけ約0.05~10mg/kg程度とするのが好ましい。

【0073】本発明によれば、目的化合物(I)は、下記(A法)~(C法)によって製造することができる。 【0074】(A法)本発明の目的化合物(I)は、一

般式(II)

[0075]

【化49】

【0076】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるイソクマリン誘導体またはその塩と、一般式[III]

[0077]

【化50】

$$R^1-NH_2$$
 [III]

【0078】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるアミン化合物またはその塩とを反応さ

せることにより製造することができる。

【0079】[B法]本発明の目的化合物[I]は、一 般式〔II〕

[0080]

【化51】

【0081】(但し、記号は前記と同一意味を有す る。)で示されるイソクマリン誘導体(単離化合物)ま たはその塩を加水分解反応に付して、一般式[IV] [0082]

【化52】

【0087】として存在する。

【0088】 (C法) 本発明の目的化合物 (I)は、一 般式〔V〕

[0089]

【化55】

【0090】(但し、記号は前記と同一意味を有す る。) で示されるベンゾイル安息香酸アミド化合物また はその塩を分子内閉環反応に付して、一般式[VI] [0091]

【化56】

【0083】(但し、記号は前記と同一意味を有す る。)で示される化合物とし、次いで、当該生成物[I V〕と、一般式〔III〕

[0084]

【化53】

$$R^1-NH_2$$
 [III]

【0085】(但し、記号は前記と同一意味を有す る。)で示されるアミン化合物またはその塩とを反応さ せることにより製造することができる。なお、一般式 [IV]で示される化合物は、溶液中等では次の構造を 有する互変異性体

[0086]

【化54】

【0092】(但し、記号は前記と同一意味を有す る。)で示される化合物とし、当該生成物を脱水反応に 付すことにより製造することができる。

【0093】これら[A法]~[C法]で得られる化合 物〔Ⅰ〕は、所望により、その薬理的に許容しうる塩と することができる。

【0094】上記 [A法]~[C法] は以下のようにし て実施することができる。

【0095】(A法)イソクマリン誘導体[II]とア ミン化合物〔ⅠⅠⅠ〕またはその塩との反応は、溶媒中 または無溶媒で実施することができる。溶媒としては、 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、ジメチルホ ルムアミド、ジメチルスルホキシド、エチレングリコー ル、N-メチルピロリドン、キシレン、ジクロロエタン 等の溶媒を用いることができる。本反応は、20~15 0℃、とりわけ、40~130℃で好適に進行する。

【0096】 [B法] イソクマリン誘導体 [II] の加水分解反応は、強塩基の存在下、溶媒中で実施することができる。強塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等のアルカリ金属水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩等を好適に用いることができる。溶媒としては、水またはメタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメチルホルムアミド等と水との混合溶媒を適宜用いることができる。本反応は、0~80℃、とりわけ5~60℃で好適に進行する。

【0097】化合物 (IV) とアミン化合物 (III) との反応は、脱酸剤の存在下または非存在下、適当な溶媒中または無溶媒で実施することができる。脱酸剤としては、Nーメチルモルホリン、トリエチルアミン、ピリジン、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等を好適に用いることができる。溶媒としては、本反応を阻害しない上記 (A法) で記載の溶媒をいずれも好適に用いることができる。本反応は、20~140℃、とりわけ30~100℃で好適に進行する。

【0098】 [C法] ベンゾイル安息香酸アミド化合物 [V]の分子内閉環反応は、塩基の存在下または非存在 下、溶媒中で実施することができる。塩基としては1, 5-ジアザビシクロ〔4.3.0〕 ノン-5-エン、 1,8-ジアザビシクロ〔5.4.0〕ウンデセー7-エン等のような有機塩基、ナトリウムメトキシド、カリ ウムtertーブトキシド、水素化ナトリウム、nーブ チルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド等のよう な無機塩基を化合物 [V] に対して、通常O. 5-5当 量、好ましくは1-2当量を好適に用いることができ る。溶媒としては、テトラヒドロフラン、ジメチルホル ムアミド、ジオキサン、ジメトキシエタン、ベンゼン、 トルエン、ピリジン等を用いることができるが、本反応 を阻害しない上記〔A法〕で記載の溶媒をいずれも好適 に用いることができる。本反応は、-50~100℃、 とりわけ-20~80℃で好適に進行する.

【0099】化合物 [VI]の脱水反応は、酸性触媒の存在下、溶媒中で実施することができる。酸性触媒としては、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン酸等のスルホン酸化合物、酢酸、トリフルオロ酢酸等のカルボン酸化合物、塩化水素、臭化水素、硫酸等の無機酸化合物、三フッ化ホウ素・エチルエーテル、塩化アルミニウム等のルイス酸を化合物 [VI]に対して、通常0.1~5当量、好ましくは0.2~2当量用いることができる。溶媒としては、クロロホルム、ジオキサン、ベンゼン、トルエン、塩化メチレン等を用いることができるが、本反応を阻害しない上記 [A法]で記載の溶媒をいずれも好適に用いることができる。本反応は、0~150℃、とりわけ20~110℃で好適に進行する。

【0100】また上記〔A法〕及び〔B法〕で用いられるアミン化合物〔III〕のR¹がアミノ基或いはアミノ基を含む置換基である場合は、当該アミノ基に保護基(例えば、tert-ブトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基等の如き置換もしくは非置換低級アルコキシカルボニル基、ホルミル、アセチル基、プロピオニル基等の如き低級アルカノイル基等)を導入してから本反応を実施するのが望ましい。

【0101】上記〔A法〕、〔B法〕及び〔C法〕で得られる化合物〔I〕の基-COOR³がカルボキシル基である化合物、即ち、一般式〔I-a〕

[0102]

【化57】

【 0 1 0 3 】 (但し、記号は前記と同一意味を有する。) で示される化合物は常法でエステル化することにより、一般式〔 I - b 〕

[0104]

【化58】

【0105】(式中、R31はエステル残基を表し、他の 記号は前記と同一意味を有する。) で示される目的化合 物に変換することができる。例えば、化合物〔I-b〕 は、化合物[I-a]とエステル化剤とを、脱酸剤の存 在下または非存在下、溶媒中で反応させることにより製 することができる。脱酸剤としては、水酸化アルカリ金 属、炭酸アルカリ金属等の無機塩基、N-メチルモルホ リン、トリエチルアミン、ピリジン、1,5ージアザビ シクロ〔4.3.0〕 ノン-5-エン、1,8-ジアザ ビシクロ〔5.4.0〕ウンデセー7ーエン等の有機塩 基を好適に用いることができる。エステル化剤として は、ジアゾメタン、ジアゾエタン等のジアゾアルカン、 硫酸ジメチル、硫酸ジエチル等の硫酸ジアルキル、ヨウ 化メチル、臭化メチル、臭化エチル等のアルキルハライ ド、トリメチルシリルジアゾメタン等のトリ低級アルキ ルシリルジアゾアルカン、ベンジルクロリド、ベンジル ブロミド等のアリール低級アルキルハライド等が挙げら れる。エステル化剤として硫酸ジアルキル、アルキルハ

ライドまたはアリール低級アルキルハライドを使用する 場合は、脱酸剤を化合物 [I-a]に対して、通常1~ 5当量、好ましくは1~2当量用いることができる。本 反応は、0~60℃、とりわけ5~40℃で好適に進行 する。また、アルキル化剤としてジアゾアルカンを使用 する場合、化合物 [I-a] に対して、通常1~5当 量、好ましくは、1~2当量用いることができる。本反 応は、0~50℃、とりわけ5~30℃で好適に進行す る。なお、-COOR3がメトキシカルボニル基である 化合物[I-a]は、前記の方法において、エステル化 剤としてトリメチルシリルジアゾメタンを用いれば、緩 和な条件下で製造することができる。溶媒としては、水 の他、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコー ル等のアルコール類、ジエチルエーテル、テトラヒドロ フラン、ジオキサン等のエーテル類、アセトン、メチル エチルケトン等のケトン類、酢酸メチル、酢酸エチル等 のエステル類、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素 類、塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化炭化水 素類、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチ ルアセトアミド等のアミド類、ジメチルスルホキシド等 のスルホキシド、あるいはこれらの混合溶媒を用いるこ とができる。

【0106】また化合物 [I-b]は、化合物 [I-a]と酸性条件下、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等の低級アルコールや、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール等のアリール低級アルコールと反応させることにより製することもできる。酸としては、硫酸、塩化水素、p-トルエンスルホン酸等を化合物 [I-a]に対して、通常、0.01~20当量、好ましくは、0.1~10当量用いることができる。本反応は、該アルコール中、加熱環流下で好適に進行する。

【0107】ここで、上記化合物〔I-a〕が、3位カルボキシル基(基R²)以外に、1個以上のカルボキシル基またはモノ置換もしくは非置換アミノ基を有する化合物である場合には、同化合物を上記エステル化剤と反応させることにより、該カルボキシル基がエステル化された対応化合物或いは該アミノ基がモノーもしくはジ低級アルキルアミノ基に変換された化合物に変換することもできる。

【0108】また、置換基 R^2 が、式: $-CON(R^4)$ (R^5)で示される基である目的物[I]、即ち、-般式[I-c]

[0109]

【化59】

【0110】(式中、-N(R⁴)(R⁵)は、置換もしくは非置換合窒素脂肪族複素環式基または置換もしくは非置換アミノ基を表す。)で示される化合物は、一般式 [I-a]で示される化合物と、一般式 [VII]【0111】【化60】

 $HN(R^4)(R^5)$ [VII]【0112】(但し、記号は前記と同一意味を有す る。)で示されるアミン化合物とを縮合剤の存在下反応 させるか、或いは、化合物〔I-a〕の反応性誘導体 (酸ハライド、酸無水物、活性アミド、活性エステル、 混合酸無水物等)とアミン化合物 [VII]とを、塩基 の存在下または非存在下、溶媒中で反応させることによ り製することもできる。塩基としては、ピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、N-メチルモルホリン、トリ エチルアミン、N, N-ジメチルアニリン、N, N-ジ エチルアニリン、1,8-ジアザビシクロ〔5.4. 0〕ウンデセー7-エン等の有機塩基、炭酸水素ナトリ ウム、炭酸水素カリウム、炭酸ナトリウム等の無機塩基 等を好適に用いることができる。縮合剤としては、1, 3-ジシクロヘキシルカルボジイミド、1-エチル-3 - (3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸 塩、プロパンホスホン酸無水物等を好適に用いることが できる。溶媒としては、ジメチルホルムアミド、塩化メ チレン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチ ル、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノンを用いる ことができるが、本反応を阻害しない上記〔A法〕で記 載の溶媒をいずれも好適に用いることができる。本反応 は、-20~60℃、とりわけ5~40℃で好適に進行 する。

【0113】化合物 (I-a)の活性エステルとしては、N-ヒドロキシコハク酸イミド、N-ヒドロキシフタル酸イミド、1-ヒドロキシベンゾトリアゾールまたはp-ニトロフェノールとのエステル等を好適に用いることができる。

【0114】化合物 [I-a]の酸ハライドとしては、酸塩化物、酸臭化物等を好適に用いることができる。 【0115】また化合物 [I-a]の活性アミドとしては、イミダゾール等とのアミドを好適に用いることができる。

【0116】前記本発明に係る化合物 (I) の製造に際 しては、化合物 (I-a)、 (I-d)、 (I-f)、 (I-h)、 (II)、 (III)、 (IV)、 【V】、【VI】及び【VII】は塩の形でも使用することができ、このような塩としては、例えば、ナトリウム、カリウム、リチウムの如きアルカリ金属塩、ピリジン、トリエチルアミン、Nーメチルモルホリン等の有機塩差との塩、塩化水素、臭化水素、硫酸等の無機酸との塩、酢酸、ギ酸、シュウ酸、クエン酸、マロン酸等の有機酸との塩等が挙げられる。

【0117】本発明の目的物[I]は、上記の如くして得られる化合物の環A及び/または環B上の置換基、置換基 R^1 及び/または R^2 を目的とする他の置換基へ変換することによっても製造することができる。このような置換基の変換方法は、目的とする置換基の種類に応じて適宜選択すればよいが、例えば次の $(a法)\sim(t法)$ の如く実施することができる。

【0118】(a法):一般式[I-e] 【0119】 【化61】

$$\mathbb{R}^6(\mathbb{C}\mathbb{C})$$
 \mathbb{R}^1 \mathbb{R}^2 \mathbb{R}^2 [1-e]

【0120】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される目的化合物は、一般式 [I-d] 【0121】

【化62】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ A^2 & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\$$

【0122】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物またはその塩と、一般式 [VIII-a]

[0123]

【化63】

 R^6-COOH [VIII-a] 【O124】(但し、記号は前記と同一意味を有する。) で示される化合物またはその反応性誘導体と反応させるか、或いは、一般式〔VIII-b〕

[0125]

【化64】

R⁶-X [VIII-b] 【0126】(式中、Xは脱離基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物を反応させることにより製造することができる。 【0127】化合物 [VIII-b] における脱離基 (X) としては、水酸基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、p-トシルオキシ基、メタンスルホニルオキシ基あるいは塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子等が挙げられる。

【0128】即ち、化合物[I-d]と化合物[VII I-a]との反応は、カルボン酸とアルコールからエス テルを製するのに通常用いられる縮合剤(例えば、1. 3-ジシクロヘキシルカルボジイミド、1-エチル-3 (3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸 塩、ジエチルリン酸シアニド、ジフェニルリン酸アジド 等)の存在下に実施することができる。化合物〔VII I-a]の反応性誘導体(例えば、N-ヒドロキシコハ ク酸イミドエステル、N-ヒドロキシフタルイミドエス テル、1-ヒドロキシベンゾトリアゾールエステル等の 活性エステル、酸塩化物、酸臭化物等の酸ハライド)と 化合物〔Ⅰ-d〕との反応は、脱酸剤(例えば、水酸化 ナトリウム等の水酸化アルカリ金属、炭酸水素ナトリウ ム等の炭酸水素アルカリ金属、炭酸ナトリウム等の炭酸 アルカリ金属、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩 基の存在下に実施することができ、所望により、4-ジ メチルアミノビリジン等を触媒量加えてもよい。本反応 は、例えば、0~80℃、とりわけ、5~60℃で好適 に進行する。

【0129】更に、化合物 [I-d] と化合物 [VIII-b] との反応は、脱離基Xが水酸基である場合、例えば、光延等の方法 (シンセシス (Synthesis),第1~28頁,1981年)に準じて製造することができる。具体的には、ジエチルアゾジカルボキシレート及びトリフェニルホスフィンの存在下、化合物 [I-d] と化合物 [VIII-b] をテトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、ジメチルホルムアミド、クロロホルム、塩化メチレン、ベンゼン、トルエン、ジメトキシエタン等の溶媒中反応させることにより製することができる。本反応は、例えば、0~60℃、とりわけ、5~40℃で好適に進行する。

【0130】また、化合物〔I-d〕と化合物〔VIII-b〕の成成は、化合物〔VIII-b〕の脱離基 Xが、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、p-トシルオキシ基、メタンスルホニルオキシ基、或いは塩素 原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子である場合には、塩基の存在下に実施することができる。本反応は、上記塩基と銅触媒の存在下或いは非存在下で実施することも可能である。塩基としては、例えば、水素化ナトリウム等の如き水素化アルカリ金属、ナトリウムメトキシド、カリウムtertーブトキシド等の如き水酸化アルカリ金属アルコキシド、水酸化ナトリウム等の如き水酸化アルカリ金属、炭酸ナトリウム等の如き炭酸アルカリ金属、炭酸ナトリウム等の如き炭酸アルカリ金属等の無機塩基や、N-メチルモルホリン、トリエチルアミ ン、ピリジン等の有機塩基を挙げることができる。また、塩基の使用量としては、化合物 [I-d] に対して、通常1~5当量、好ましくは、1~2当量用いることができるが、置換基R¹がモノ置換されていてもよいアミノ基を含む置換基である場合は、当該アミノ基に保護基(例えば、tert-ブトキシカルボニル基の如き低級アルコキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基等の如きアリール低級アルコキシカルボニル基、ホルミル、アセチル基、プロピオニル基等の如き低級アルカノイル基等)を導入してから本反応を実施するのが望ましい。

【0131】銅触媒としては、ヨウ化銅(I)、臭化銅(I)、銅粉(0)、酸化銅(I)、臭化銅(II)等が挙げられる。本反応は、例えば、10~160℃、とりわけ、20~120℃で好適に進行する。

【0132】また、環Aが、低級アルキル基置換ピペラジニルカルボニルオキシ基及びモノもしくはジ低級アルキルカルバモイルオキシ基から選ばれる基で置換されたベンゼン環である目的物〔I〕は、化合物〔I−d〕にホスゲンまたはトリホスゲンを反応させ対応する反応生成物(クロロホルメート体)を、更に低級アルキルを記してはど低級アルキルアミンと塩基(例えば、トリエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジン、4ージメチルアミノピリジン、1,8ージアザビシクロ〔5,4.0〕ウンデセー7ーエン等)の存在下または非存在下に反応させることにより製することができる。本反応は、例えば、0~80℃、とりわけ、10~40℃で好適に進行する。

【0133】(b法):一般式[I-g] 【0134】 【化65】

【0135】(式中、R¹²はアミノ基置換低級アルキル基、アミノ基置換シクロ低級アルキル基、アミノ基置換アリール基、アミノ基置換複素環式基またはアミノ基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される目的化合物は、一般式 [I-f]

【0136】 【化66】

【0137】(式中、R11は保護されたアミノ基で置換された低級アルキル基、保護されたアミノ基で置換されたシクロ低級アルキル基、保護されたアミノ基で置換されたアリール基、保護されたアミノ基で置換された夜素環式基またはアミノ基の保護基で置換されたアミノ基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物またはその塩における当該アミノ基の保護基を除去することにより製造することができる。

【0138】当該保護基の除去方法は、保護基の種類に応じて適宜選択すればよく、常法(例えば、酸処理、塩基処理、接触還元等)によって実施することができる。本反応は、例えば、0~150℃、とりわけ、5~110℃で好適に進行する。

【0139】(c法):一般式[I-i] 【0140】 【化67】

【0141】(式中、R¹³は置換もしくは非置換低級アルキル基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される目的化合物は、一般式〔I-h〕 【0142】

【化68】

【0143】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物またはその塩と、一般式[IX]

[0144]

【化69】

 $R^{\ 1\ 3}-X^{\ 1}$ [IX] 【 $0\ 1\ 4\ 5$ 】(式中、 X^1 はハロゲン原子を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物を

反応させることにより製造することができる。 【0146】即ち、化合物「I-h」と化合物「

【0146】即ち、化合物〔I-h〕と化合物〔IX〕との反応は、脱酸剤の存在下で実施することができる。 脱酸剤としては、水酸化ナトリウム等の水酸化アルカリ金属、炭酸水素ナトリウム等の炭酸水素アルカリ金属、炭酸ナトリウム等の炭酸アルカリ金属、水素化ナトリウム等の水素化アルカリ金属、トリエチルアミン、ピリジン、1、8-ジアザビシクロ〔5.4.0〕ウンデセーフーエン等の有機塩基等が挙げられる。本反応は、例えば、0~100℃、とりわけ、20~80℃で好適に進行する。

【0147】(d法):一般式[I]で示される環A上の置換基及び/または基R¹がエステル化されたカルボキシル基を含有する置換基(例えば、低級アルコキシカルボニル基置換アリール基、低級アルコキシカルボニル基置換シクロ低級アルキル基、低級アルコキシカルボニル基置換低級アルキル基で置換されたアリール基、低級アルコキシカルボニル基置換低級アルコキシ基で置換されたアリール基等)である目的物[I]は、環A上の置換基及び/または基R¹が遊離カルボキシル基を含有する置換基である対応化合物[I]をエステル化反応に付すことにより製することができる。本反応は、前記した化合物[I-a]のエステル化反応と同様に実施することができる。

【0148】(e法): 一般式[I]で示される環A上 の置換基及び/または基R1が遊離カルボキシル基を含 有する置換基(例えば、カルボキシル基置換アリール 基、カルボキシル基置換シクロ低級アルキル基、カルボ キシ低級アルキル基で置換されたアリール基、カルボキ シル低級アルキル基、カルボキシル低級アルコキシ基で 置換されたアリール基、カルボキシル基置換低級アルコ キシ基、カルボキシアリール基置換低級アルキル基等) である目的物[I]は、環A上の置換基及び/または基 R1がエステル化されたカルボキシル基を含有する置換 基である対応化合物〔Ⅰ〕を常法により脱エステル化 (例えば、エステル残基の種類に応じて水酸化ナトリウ ム等の塩基による加水分解、トリフルオロ酢酸、塩化水 素、臭化水素等による酸処理、水素雰囲気下、パラジウ ム(黒)、パラジウム炭素等を用いた還元等)すること により製することができる。本脱エステル反応のうち、 塩基による加水分解反応は、例えば、5~70℃、酸処 理は、5~80℃、還元は、10~40℃で実施するこ とができる。

【0149】(f法):一般式[I]で示される基R¹が保護されていてもよいアミノ基で置換されたカルバモイル基で置換されたアリール基またはモルホリノカルボニル基で置換されたアリール基である目的物[I]は、置換基R¹がカルボキシル基置換アリール基である対応化合物[I]と一般式:

【0150】 【化70】

 $HN(R^a)(R^b)$

【0151】(式中、R°及びRbは一方が水素原子で、他方が保護されていてもよいアミノ基であるか、或いは両者が互いに末端で結合して隣接する窒素原子と共にモルホリノ基を形成していることを表す。)で示されるアミン化合物とを縮合剤の存在下反応させることができる。縮合剤としては、カルボン酸とアミンからアミド結合形成反応に通常用いられる、1,1ーカルボニルジイミダゾール、1,3ージシクロヘキシルカルボジイミド、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、クロロギ酸イソブチル又はNーメチルモルホリン等慣用のものを用いることができる。本反応は、例えば、0~50℃で実施することができる。また当該生成物の基R®またはRbが保護されたアミノ基である場合には、所望により、当該保護基を慣用の方法により除去することができる。

【0152】基R¹がモルホリノ低級アルキルカルバモイル基置換低級アルコキシ基で置換されたアリール基である目的物[I]は、基R¹がカルボキシル基置換低級アルコキシ基で置換されたアリール基である対応化合物[I]とモルホリノ低級アルキルアミンとを上記と同様に反応させて得ることができる。

【0153】環Aがカルバモイル基で置換された低級アルコキシ基置換ベンゼン環である目的物[I]は、環Aがカルボキシル基置換低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である対応化合物[I]とアンモニアとを上記と同様に反応させて得ることができる。

【0154】(g法):一般式[I]で示される環A上の置換基及び/または基R¹がアミノ基を含有する置換 基(例えば、アミノ低級アルキル基置換アリール基、アミノ基置換アリール基で置換された低級アルキル基等)である目的物[I]は、環A上の置換基及び/または基R¹がモノもしくはジ低級アルカノイルアミノ基または保護されたアミノ基を含有する置換基である対応化合物 (I)から、低級アルカノイル基またはアミノ基の保護 基または低級アルカノイル基の除去は常法(例えば、酸 基または低級アルカノイル基の除去は常法(例えば、酸処理、塩基処理、接触還元等)によって実施することができる。本反応のうち、酸処理による反応は、例えば、5~120℃、塩基処理による反応は、5~40℃、接触還元による反応は、10~40℃で実施することができる。

【0155】(h法):一般式[I]で示される環A上の置換基及び/または基R¹が、例えばピペラジニル基、ピペリジル基またはピロリジニル基等の複素環式基を含有する置換基である目的物[I]は、環A上の置換基及び/または基R¹が当該複素環式基中のN位に低級アルコキシカルボニル基及びフルオレニル低級アルコキ

シカルボニル基、フェニル低級アルキコキシカルボニル 基等のアリール低級アルコキシカルボニル基から選ばれる置換基を有する対応化合物 [I]から、前記のN位置 換基(低級アルコキシカルボニル基、またはアリール低級アルコキシカルボニル基)を除去することにより製することができる。本除去反応は、上記(g法)と同様に実施することができる。

【0156】(i法):一般式[I]で示される基R1 がモノ低級アルカノイルアミノ基、ジ低級アルカノイル アミノ基またはモノもしくはジ低級アルカノイルアミノ 基置換アリール基である目的物 [I]は、基RIがアミ ノ基またはアミノ基で置換されたアリール基である対応 化合物〔I〕と低級アルカン酸またはその反応性誘導体 とを反応させることにより製することができる。低級ア ルカン酸としては炭素数1~6個のアルカン酸(例え ば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸等)が挙げられ、その反 応性誘導体としては、対応する酸ハライド (例えば、酸 クロリド、酸ブロミド等)、酸無水物または混合酸無水 物等が挙げられる。遊離の低級アルカン酸を用いる場 合、本反応は縮合剤(例えば、1,3-ジシクロヘキシ ルカルボジイミド、1-エチル-3-(3-ジメチルア ミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩、ジエチルリン酸 シアニド、ジフェニルリン酸アジド等) の存在下に実施 することができる。上記アルカン酸の反応性誘導体を用 いる場合、本反応は脱酸剤(例えば、トリエチルアミ ン、ピリジン等の有機塩基、水酸化アルカリ金属、炭酸 水素アルカリ金属、炭酸アルカリ金属等)の存在下に実 施することができる。また、上記反応において、基R1 がアミノ基である目的物〔I〕から基R1がモノ低級ア ルカノイルアミノ基である対応化合物[I]への変換 は、使用する低級アルカン酸またはその反応性誘導体の 量を出発化合物に対し、0.8~1当量に調節すること により実施でき、また基R1がアミノ基である目的物 〔I〕から基R1がジ低級アルカノイルアミノ基である 対応化合物〔Ⅰ〕への変換は、使用する低級アルカン酸 またはその反応性誘導体の量を出発化合物に対し、2~ 3 当量に調節することにより実施できる。本反応は、例 えば、-30~80℃、とりわけ、-20~50℃で好 適に進行する。

【0157】(j法):一般式[I]で示される基R¹が低級アルキル基及び水酸基置換低級アルキル基から選ばれる基でモノもしくはジ置換されたアミノ基である目的物[I]は、基R¹がモノもしくは非置換アミノ基である対応化合物[I]を脱酸剤の存在下または非存在下、アルキル部分が水酸基で置換されていてもよい低級アルキルハライド(低級アルキルクロリド、低級アルキルブロミド、ヒドロキシ低級アルキルクロリド、ヒドロキシ低級アルキルブロミド等)またはアルキル部分が水酸基で置換されていてもよい低級アルキル低級アルカンスルホネート(低級アルキルメタンスルホネート等)、

低級アルキルアリールスルホネート(低級アルキルロー トルエンスルホネート等)等のアルキル化剤と反応させ ることにより製することができる。脱酸剤としては、水 酸化ナトリウム等の水酸化アルカリ金属、炭酸水素ナト リウム等の炭酸水素アルカリ金属、炭酸ナトリウム等の 炭酸アルカリ金属、トリエチルアミン、ピリジン等の有 機塩基等が挙げられる。また、基R1が低級アルキル基 及び水酸基置換低級アルキル基から選ばれる基でモノ置 換されたアミノ基である目的物 [I]は、基R1が非置 換アミノ基である対応化合物〔Ⅰ〕と、アルキル部分が 水酸基で置換されていてもよい低級アルキルアルデヒド とを反応させた後、生成物を還元反応に付すことにより 製することができる。還元剤としては、水素化シアノホ ウ素ナトリウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリ アセトキシホウ素ナトリウム、ギ酸等を好適に用いるこ とができる。溶媒としては、水、酢酸、テトラヒドロフ ラン、ジオキサン、クロロホルム、塩化メチレン、メタ ノール、エタノール等、或いはそれらの混合溶媒が挙げ られる。本反応は、例えば、0~70℃、とりわけ、5 ~50℃で好適に進行する。更に、基R1が低級アルカ ノイルオキシ低級アルキル基で置換されたアミノ基であ る化合物〔I〕は、化合物〔I-a〕から化合物〔Ib〕を得るエステル化反応と同様に実施できるが、例え ば、基R1が水酸基置換低級アルキル基で置換されたア ミノ基である対応化合物〔I〕と低級アルカン酸とを縮 合剤(例えば、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミ ド、1-エチルー3-(3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩、ジエチルリン酸シアニド、ジフ ェニルリン酸アジド等)の存在下に反応させるか、ある いは上記低級アルカン酸の反応性誘導体(例えば、N-ヒドロキシコハク酸イミドエステル、N-ヒドロキシフ タルイミドエステル、1-ヒドロキシベンゾトリアゾー ルエステル等の活性エステル、対応酸ハライド、対応湿 合酸無水物)を脱酸剤(例えば、水酸化ナトリウム等の 水酸化アルカリ金属、炭酸水素ナトリウム等の炭酸水素 アルカリ金属、炭酸ナトリウム等の炭酸アルカリ金属、 トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基の存在下に反 応させることにより製することができる。本反応は、例 えば、-30~80℃、とりわけ、-20~50℃で好 適に進行する。

【0158】(k法):一般式 [I]で示される基R¹が、ジ(低級アルキルスルホニル)アミノ基で置換されたアリール基である目的物 [I]は、基R¹がアミノ基置換アリール基である化合物 [I]と低級アルキルスルホニルハライド(例えば、低級アルキルスルホニルクロリド、低級アルキルスルホニルブロミド等)とを上記(j法)で用いられる脱酸剤(例えば、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基等)の存在下に反応させることにより製することができる。本反応は、例えば、0~80℃、とりわけ、10~60℃で好適に進行する。

【0159】(1法):一般式〔I〕で示される基尺¹が水酸基置換アリール基である目的物〔I〕または環A及び/または環B上の置換基が水酸基である目的物〔I〕は、基尺¹が保護された水酸基で置換されたアリール基である対応化合物〔I〕または環A及び/または環B上の置換基が保護された水酸基である対応化合物〔I〕から当該保護基を除去することにより製することができる。当該保護基の除去は、保護基の種類に応じて酸処理、塩基処理、接触還元等の常法によって実施することができる。本反応は、例えば、0~80℃、とりわけ、5~50℃で好適に進行する。

【0160】 (m法): - M式[I]で示される環B上の基B 2 が水酸基である目的物[I]は、基B 2 が低級アルコキシ基である対応化合物[I]を酸処理等の常法で処理して製することができる。本反応は、例えば、 $10\sim150$ $^{\circ}$ 、とりわけ、 $20\sim120$ $^{\circ}$ で好適に進行する

【0161】(n法): 一般式[I]で示される基R1 が低級アルキルスルフィニル基及び低級アルキルスルホ ニル基から選ばれる基で置換されたアリール基である目 的物[I]は、基R1が低級アルキルチオ基で置換され たアリール基である対応化合物〔Ⅰ〕を酸化することに より製することができる。本酸化反応は酸化剤を用いて 実施でき、このような酸化剤としては、3-クロロ過安 息香酸、過酢酸、過酸化水素、過トリフルオロ酢酸等の 過酸化物、過ヨウ素酸ナトリウム、四酸化オスミウム、 亜臭素酸ナトリウム等が挙げられる。また、酸化剤を出 発化合物に対し、0.8~1当量使用すれば、基R1が 低級アルキルスルフィニル基で置換されたアリール基で ある対応化合物〔Ⅰ〕を得ることができ、酸化剤を出発 化合物に対し、2~3当量使用すれば、基R1が低級ア ルキルスルホニル基で置換されたアリール基である対応 化合物(I)を得ることができる。本反応は、例えば、 -10~60℃、とりわけ、5~40℃で好適に進行す る。

【0162】(o法): 一般式 (I) で示される基 R^1 がオキソ基でモノもしくはジ置換された複素環式基(例えば、オキソ基でモノもしくはジ置換されたチオモルホリノ基)である目的物 (I) は、基 R^1 が複素環式基である対応化合物 (I) を上記 (n法)と同様に処理して得ることができる。

【0163】(p法):一般式[I]で示される基R¹がモノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換されたアリール基またはモノもしくはジ低級アルキルアミノ基で置換された低級アルキル基である目的物[I]は、上記(j法)と同様に実施できるが、例えば、基R¹がアミノ基置換アリール基またはアミノ基置換低級アルキル基である対応化合物[I]を脱酸剤の存在下または非存在下、低級アルキルハライド(低級アルキルクロリド、低級アルキルブロミド等)等を反応させることにより得る

ことができる。脱酸剤としては、水酸化アルカリ金属、 炭酸水素アルカリ金属、炭酸アルカリ金属、トリエチル アミン、ピリジン等の有機塩基等が挙げられる。また、 アルキル化剤を出発化合物に対し、0.8~1当量使用 すれば、基R¹がモノ低級アルキルアミノ基で置換され たアリール基(もしくは低級アルキル基)である対応化 合物〔Ⅰ〕が得られ、アルキル化剤を出発化合物に対 し、2~3当量使用すれば、基R1がジ低級アルキルア ミノ基で置換されたアリール基(もしくは低級アルキル 基)である対応化合物[I]が得ることができる。本反 応は、例えば、0~60℃、とりわけ、5~40℃で好 適に進行する。また、基R1が低級アルキル基及びアミ ノ基の保護基でジ置換されたアミノ基で置換されたアリ ール基である目的物 (I)は、基R!がアミノ基の保護 基でモノ置換されたアミノ基で置換されたアリール基で ある対応化合物〔Ⅰ〕を上記と同様に処理することによ り製することができる。更に、基R1が低級アルキル基 及びアミノ基の保護基でジ置換されたアミノ基で置換さ れたアリール基は当該アミノ基の保護基を慣用の方法に 従って除去することにより、基R¹がモノ低級アルキル アミノ基置換アリール基である化合物[I]を得ること ができる。

【0164】(q法):一般式[I]で示される基R1 がピリジルカルボニルオキシ低級アルキル基である目的 物[I]は、基R1が水酸基置換低級アルキル基である 対応化合物 [I] とピリジンカルボン酸とを縮合剤 (例 えば、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミド、1-エチルー3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジ イミド塩酸塩、ジエチルリン酸シアニド、ジフェニルリ ン酸アジド等)の存在下に反応させるか、或いはピリジ ンカルボン酸の反応性誘導体(例えば、N-ヒドロキシ コハク酸イミドエステル、N-ヒドロキシフタルイミド エステル、1-ヒドロキシベンゾトリアゾールエステル 等の活性エステル、ピリジンカルボン酸ハライド)を脱 酸剤(例えば、水酸化ナトリウム等の水酸化アルカリ金 属、炭酸水素ナトリウム等の炭酸水素アルカリ金属、炭 酸ナトリウム等の炭酸アルカリ金属、水素化ナトリウム 等の水素化アルカリ金属、トリエチルアミン、ピリジン 等の有機塩基等の存在下に反応させることにより得るこ とができる。本反応は、例えば、0~60℃、とりわ け、5~40℃で好適に進行する。

【0165】(r法):一般式[I]で示される環Aがテトラゾリル低級アルコキシ基で置換されたベンゼン環である目的物[I]は、環Aがシアノ低級アルコキシ基である対応化合物[I]と例えば、アジ化ナトリウム、アジ化トリブチルスズ等のアジ化金属を反応させることにより製造することができる。本反応は、例えば、30~120℃、とりわけ、50~100℃で好適に進行する。

【0166】(s法): 一般式[I]で示される環A上

の置換基がオキソ基で置換された複素環式基を含有する 基 (例えば、オキソ基で置換されたピリジル基置換低級 アルキル基等)である目的物 [I]は、環A上の置換基 が複素環式基を含有する基である対応化合物 [I]を酸 化剤 (例えば、3-クロロ過安息香酸、過酸化水素、過 酢酸等)で処理することにより得ることができる。本反 応は、上記 (n法)と同様に実施することができる。

【0167】(も法):一般式[I]で示される基R¹が、例えば、ピペラジニル基等の複素環式基であり、当該複素環式基中のN位にヒドロキシ低級アルキル基を有する目的物[I]は、基R¹が、複素環式基である対応化合物[I]を上記[j法]で用いられる脱酸剤(例えば、炭酸ナトリウム等の炭酸アルカリ金属等)の存在下または非存在下、アルキル部分が水酸基で置換された低級アルカリハライド(ヒドロキシ低級アルキルクロリド、ヒドロキシ低級アルキルブロミド等)と反応させることにより製することができる。本反応は、例えば、40~120℃、とりわけ、50~100℃で好適に進行する。

【0168】上記(a法)~(t法)に記載の反応に用いる溶媒は、反応を阻害しない溶媒であれば、特に限定されず、例えばジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルホスホラミド、ベンゼン、テトラヒドロフラン、トルエン、酢酸エチル、低級アルコール、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、酢酸、ジエチルエーテル、ジメトキシエタン、ジメチルスルホキシド、水またはそれらの混合溶媒を適宜選択して用いることができる。

【0169】原料化合物 [II]は、例えば、一般式 [i]

[0170]

【化71】

【0171】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるベンゾイル安息香酸化合物と一般式〔ii〕

[0172]

【化72】

 X^2 -CH (COOZ¹) 2 [ii]

【0173】(式中、X²は脱離基、Z¹はカルボキシル 基の保護基を表す。)で示されるマロン酸化合物とを塩 基の存在下反応させた後に、生成物から保護基を除去す ることにより、一般式 [iii] 【0174】 【化73】

【0175】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とし、次いで該生成物を酸の存在下または非存在下、脱炭酸反応及び脱水反応に付して、一般式[iv]

[0176]

【化74】

【0177】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とした後、要すれば、当該生成物の3位カルボキシル基を常法によりエステル化またはアミド化することにより置換基R²に変換することにより製することができる。

【0178】更に、原料化合物〔V〕は、例えば、前記 化合物〔i〕と一般式〔v〕

[0179]

【化75】

$$HN < R^1$$
 CH_2R^2 [v]

【 0 1 8 0 】 (但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とを化合物 [I - a] とアミン化合物 [V I I] との縮合反応と同様に反応させて製することができる。

【0181】なお、ベンゾイル安息香酸化合物 [i] は、慣用の方法に従って製することができ、例えば、一般式 [vi]

[0182]

【化76】

【0183】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるベンズアルデヒド化合物をハロゲン (臭素等)で処理し、得られる。-ハロゲノベンズアル デヒド化合物を酸触媒(例えば、強酸性イオン交換樹脂等)の存在下、アセタール化剤、例えば、オルトギ酸低級アルキル(オルトギ酸メチル等)と反応させて、ホルミル基をアセタール化により保護した後、次いで、塩基(n-ブチルリチウム等)の存在下、一般式〔vii〕【0184】

【化77】

【0185】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示されるアルデヒド化合物と反応させ、生成物を更に酸化(二酸化マンガン等の酸化剤で処理)して、一般式[viii]

【0186】 【化78】

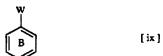
CH(OCH₃)₂
O [viii]

【0187】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物を得た後、次いで、酸(塩酸、トリフルオロ酢酸、強酸性イオン交換樹脂等)で処理して脱アセタール化した後、更に酸化剤(次亜塩素酸ナトリウム等)で処理して製することができる。

【0188】また、上記化合物〔i〕の製造においては、化合物〔v i i〕に代えて、一般式〔i x〕

[0189]

【化79】



【 0 1 9 0 】 (式中、Wはジ低級アルキル基置換カルバモイル基、低級アルコキシカルボニル基、或いはナトリウム、カリウム等のアルカリ金属と塩を形成しているカルボキシル基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。) で示される安息香酸誘導体を使用することもできる。

【0191】更に、本発明の原料化合物 [i]は、一般式 [x]

[0192]

【化80】

【0193】(但し、式:

[0194]

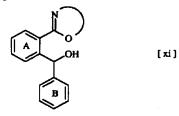
【化81】



【0195】は低級アルキル基等から選ばれる基で置換されていてもよい複素環式基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物を塩基 (n-7) チルリチウム等)の存在下、化合物 (vii)と反応させて、一般式 (xi)

[0196]

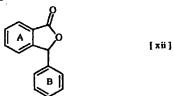
【化82】



【0197】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とし、次いで、該化合物を酸(塩酸、臭化水素酸、硫酸等の無機酸)の存在下、加熱処理して、一般式〔×ii〕

[0198]

【化83】

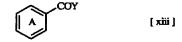


【0199】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とし、生成物を更に、塩基(水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等のアルカリ金属水酸化物)で加水分解し、次いで、酸化反応に付すことにより製することができる。

【0200】また、化合物 [x i i]は、一般式 [x i i i]

[0201]

【化84】



【0202】(但し、Yはモノーもしくはジ低級アルキ

ルアミノ基を表し、他の記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物を塩基(sec-ブチルリチウム等)の存在下、化合物(vii)と反応させて、一般式(xiv)

[0203]

【化85】

【0204】(但し、記号は前記と同一意味を有する。)で示される化合物とし、次いで、該化合物を酸(塩酸、臭化水素酸、硫酸等の無機酸)の存在下、加熱処理することにより製することができる。

【0205】なお、本発明において、アルキル基とは、 炭素数1~16のアルキル基を表わし、このうち、とり わけ炭素数1~8の直鎖状又は分岐鎖状のものが好まし い。低級アルキル基、低級アルコキシ基及び低級アルキレン基とは、炭素数1~6のアルキル基、アルコキシ基及びアルキレン基を表し、このうち、とりわけ1~4のものが好ましい。また、低級アルケニル基、低級アルキニル基を表し、このうち、とりわけ2~5の直鎖状又は分岐鎖状のものが好ましい。低級アルキレンジオキシ基、低級アルカノイル基とは、炭素数1~7のアルキレンジオキシ基及びアルカノイル基を表し、このうち、とりわけ、1~5の直鎖状または分岐鎖状のものが好ましい。更に、シクロ低級アルキル基とは、炭素数3~8のシクロアルキル基を表し、このうち、とりわけ3~6のものが好ましい。

[0206]

【実施例】上記例示の各方法で合成される本発明化合物 [I]の具体例(実施例)を下記第1~48表に示すが、これにより本発明が限定されるものではない。 【0207】

【表1】

実施例番号	環A	物理恒数等
1	Hyco	m.p.173-174°C
2	HO H ₃ CO	m.p.231-233°C
3*	H ₃ CO	m.p.200-203℃(分解)

*1 塩酸塩

[0208]

【表2】

30 Z 4X								
実施例番号	環A	R ¹	物理恒数等					
4	H,cor	NBCOOC(CH ₃) ₃	m.p.140-141℃					
5	H ₃ CO H ₃ CO	-NIHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.160-161℃					
6(1)	H,co	-NHCOOC(CH3)3	未精製					
6(2)**	H,co	-NII2	m.p.186-190℃ (分解)					
7**	CY H,CO	→NH ₂	m.p.184-185℃ (分解)					
8	но	-NHFmoc	m.p.204-206℃					
9*	H ₃ CO	NH ₂	m.p.146-148℃ (分解)					
- 1 LOT THE LAN	ALO MENTE P	A						

*1塩酸塩 **2塩酸塩 Fmoc: 9-7ルインニルメテルオヤシカルポニル基 【表3】

[0209]

実施例番号 環B R² 物理恒数等 -соосн₃ 10 m.p.190-191℃ OCH, -cooc₂11₅ 11 m.p.169-170℃ -соос₂н₅ 11-a m.p.141-143℃ Я,СО oc,H, -C00′ 12 m.p.145-147°C -coo′ 12-a m.p.128-130°C -COO(CH₂)₃CH₃ 13 m.p.144-146°C -COO(CH₂)₃CH₃ 13-a m.p.76-78°C

O(CB2),CH,

【0210】 【表4】

	77 4 35 (5 07 17)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
14		m.p.177-179℃
15		m.p.229-231℃
16	——(СH ₂) ₃ СH ₃	m.p.145-147℃
17	——————————————————————————————————————	m.p.212-214°C
18	NO ₂	m.p.204-206°C
19	-N(CH ₃) ₂	m.p.173-175℃

[0211]

【表5】

	第4表(その2)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
20	——Соосн,	m.p.213-215℃
21(1) (2)****	———соон	(1)m.p.254-256℃ (2)m.p.259-261℃ (分解)
22	− \$-\$- \	m.p.215-217°C
23	—————————————————————————————————————	m.p.223-225℃ (分解)
24*	——CONHNH ₂	m.p.175-177℃(分解)
25	NHCOOC(CH ₃) ₃ (cis)	m.p.182-183℃
26	NHCOOC(CH ₃) ₃ (trans)	m.p.217-218℃
27*	NH ₂	m.p.167-169℃(分解)
28*	NH ₂	m.p.255-257℃(分解)
29	——————————————————————————————————————	m.p.141-142℃

*1 塩酸塩 ****ナトリウム塩

[0212]

第4衷 (その3)		
実施例番号	R ¹	物理恒数等
30*	——NH	m.p.214-216℃(分解)
31	————SO ₂ NH ₂	m.p.258-260℃
32	NCOOC(CH ₃) ₃	m.p.120-122°C
33	——————————————————————————————————————	m.p.186-189℃
34	NH ₂	m.p.180-181℃
35	NH ₂	m.p.156-157℃
36		m.p.204-207 °C
37		m.p.223-224°C
38	N _{CH₃}	m.p.178-184℃
39	NHCOCH ₃	m.p.198-202°C

*1塩酸塩

[0213]

	第4表(その4)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
40*	→NH ₂	m.p.164-168℃ (分解)
41	осн,	m.p.190-192°C
42	ОСН ₃	m.p.170-172℃
43*	OCH ₃	m.p.174-178℃ (分解)
44		m.p.213-215°C
45	——NH 0	m.p.>220℃
46*	——————————————————————————————————————	m.p.170-178℃ (分解)
47	\prec	m.p.172-173℃
48	→OH (trans)	m.p.165-166°C
49	-C ₂ H ₅	m.p.171-173℃

*1塩酸塩

[0214]

	第4表 (その5)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
50		m.p.166-168°C
51	——————————————————————————————————————	m.p.120-123℃
52	NH	m.p.244-246°C
53	-r_	m.p.174-175℃
54	-(СН ₂) ₃ ОН	m.p.148-150℃
55*	— р ун	m.p.245-247℃ (分解)
5 6	-r_>	m.p.163-165℃
57	→	m.p.173-175℃
58	—CH ₂ NHCOOC H ₂ —	m.p.137-140℃
59*	CH ₂ NH ₂	m.p.230-233℃(分解)

*1 塩酸塩

[0215]

<u> </u>		
実施例番号	R ¹	物理恒数等
60	NH CH ₃	m.p.214-215℃
61		m.p.125-127°C
62*	N(CH ₃) ₂	m.p.137-139℃(分解)
63*	OCH ₃	m.p.85-86℃
64	COOCH3	m.p.207-208℃
65	СООН	m.p.268-269℃

*1 塩酸塩

 第5表

 実施例番号
 R¹
 物理恒数等

 66
 -NHCOOC(CH₃)₃
 m.p.200-201で (分解)

[0216]

【表10】

第6表 (その1) 実施例番号 物理恒数等 -NHCOOC(CH₃)₃ m.p.206-208°C 67 -NH₂ m.p.209-211°C 68 -NHCOCH₃ m.p.136-139℃ 69 -N(COCH₃)₂ m.p.184-185℃ 70 $-N(CH_3)(COOC(CH_3)_3)$ 71 -NHCII₃ 72 m.p.218-220℃ -N(CH₂CH₂OH)(COOC(CH₃)₃) 73

-NHCH2CH2OH

[0217]

【表11】

m.p.167-168℃

第6表 (その2)		
実施例番号	R ¹	物理恒数等
75	-NHCH ₂ CH ₂ OCOCH ₃	m.p.126-127℃
76	-NIICH ₂ CH ₂ CH ₃	m.p. 147-148℃
77	-NHCH ₂ CH ₃	m.p.149-151℃
78	COOCH ₂ Ph	_
79	COOH	m.p.191-194℃
80	CH3	m.p.155-157℃

Ph:フェニル基

74

[0218]

【表12】

実施例番号	第7数 (その1) R ¹	物理但数等
81	————F	m.p.199-200℃
82	OCH ₃	т.р.238-239℃
83	—CH₂CH₂OH	m.p.148-152℃
84	ОН	m.p.230-231℃
85	- N COOC(CH ₃) ₃	_

【0219】 【表13】

	第7衷(その2)	
奥施例番号	R ¹	物理恒数等
86	-NHCH ₃	m.p.189-190℃
87	COOCH ₃ (cis)	m.p.110-113℃
88	————соон	m.p.193-198°C
89		m.p.142-143℃
90	H ₃ C CH ₃	m.p.202-203°C
91	OCH ₃	m.p.232-233℃
92(1) (2)*	NH ₂	(1)m.p.203-205℃ (2)m.p.>230℃
93	N(SO ₂ CH ₃) ₂	m.p.>230℃
94	−√NHCOCH3	m.p.235-237℃
95	NHCH3	m.p.239-241℃

*1 塩酸塩

[0220]

【表14】

- 第7表 (その3)

実施例番号	<u> </u>	物理恒数等
96	-r	m.p.125-128°C
97		m.p.185-186℃
98		m.p.>250℃

第8表

実施例番号	R ¹	物理恒数等
99(1) (2)****	н	(1)m.p.>250℃ (2)m.p.>250℃
100	\sim $\stackrel{\sim}{\sim}$	m.p.198-200℃

****ナトリウム塩

[0221]

【表15】

第9表(その1)

実施例番号	R ¹	物理但数等
101	_N_CH3	m.p.>250℃
102		m.p.214-216°C
103	-CI	т.р.194-195℃
104		m.p.233-235℃
105	D	m.p.132-134°C

[0222]

【表16】

	第9表 (その2)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
106		m.p.182-183℃
107*	N(CH ₃) ₂	m.p.226-228℃
108*		m.p.223-227℃ (分解)
109		m.p.158-160℃
110	ОН	m.p.204-205℃
111	Соосн3	m.p.187-188℃
112****	—СН ₂ СООН	m.p.132-136℃ (分解)
113	-н	m.p.204-207℃
114*		m.p.218-220℃ (分解)
115	$\overline{}$	m.p.117-119℃

*1塩酸塩 ****ナトリウム塩

[0223]

【表17】

実施例番号	<u> 第9表(その3)</u> R ¹	物理恒数等
116*		m.p.209-211℃ (分解)
117*		m.p.155-157℃ (分解)
118	-100	m.p.219-220℃

• 1 塩酸塩

実施例番号 環B R¹ 物理恒数等 119 m.p.>250℃

【0224】 【表18】

物理但数等 実施例番号 \mathbb{R}^1 m.p.178-179℃ (分解) 120* SCH₃ m.p.217-218℃ 121 SO₂CH₃ 122 m.p.>250℃ SOCH₃ 123 m.p.241-244°C m.p.215-218℃ 124 m.p.226-227℃ (分解) 125 m.p.>250℃ 126

*1塩酸塩

[0225]

【表19】

第12表 実施例番号 R 1 R^2 物理恒数等 -СH₃ 127 -соосн₃ m.p.170-171℃ 128 -CH₃ -СООН m.p.>270℃ 129 -СH₃ -CON m.p.188-190°C -СH₃ 130 m.p.>210°C -CONH -СH₃ 131 -CON m.p.133-134℃ $\hbox{-COOCH}_2\hbox{Si(CH}_3)_3$ 132 m.p.191-192°C -NH₂

【0226】 【表20】

	第13表	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
133	-1/\	m.p.195-197℃
134	─	m.p.182-184°C
135	NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.204-206°C
136(1)* (2)	NH ₂	(1)m.p.222-225℃ (分解) (2)m.p.170-172℃
137	C00C(CH ₃) ₃	m.p.161-163°C
138*	NHCH ₃	m.p.206-208℃ 〈分解)
139		m.p.145-147℃
140	————он	m.p.197-199°C

• 1 塩酸塩

[0227]

【表21】

第14表(その1)

実施例番号	環A	R ¹	物理恒数等
141	ньс		m.p.169-170℃
142			m.p.196-198°C
143			m.p.223-225℃
144	H ₃ CO		m.p.209-211°C
145	\$		m.p.182-183℃

[0228]

【表22】

第14表 (その2)			
実施例番号	環A	R ¹	物理恒数等
146	OCH ₃		m.p.216-217℃
147	нусо		m.p.206-208°C
148		NHCOOC(CH ₃₎₃	m.p.235-237℃
149+		→NH ₂	m.p.210-212℃ (分解)
150	Нэсо С	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.235-237℃ (分解)
151	н,со	−√NH ₂	m.p.210-211°C

*1 塩酸塩

[0229]

【表23】

	OC.1.)		
	第1	5表	
実施例番号	R ¹	R ² ·	物理恒数等
152		-cooii	m.p.184-186℃
153		-coocii ₃	m.p.223-225℃
154		-CONH ₂	m.p.258-261℃
155		-CONHCH ₃	m.p.249-252℃

[0230]

第16表(その1)

実施例番号	R ¹	物理恒数等
156	EH ₃	m.p.198-200℃
157	-CONH ₂	m.p.>250°C
158	CONII2	m.p.261-263℃
159	-СН ₂ СООСН ₃	m.p.185-186℃
160	-CH ₂ COOC ₂ H ₅	m.p.156-1 <i>5</i> 7℃
161	-CH ₂ COOH	m.p.200-202°C
162	-C ₂ H ₄ OC ₂ H ₄ OH	m.p.144-146℃
163	-1	m.p.224-225℃
164 .	-C ₂ H ₄ NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.174-176℃

[0231]

【表25】

第16表(その2)

	第16表(その2)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
165*	-C ₂ H ₄ NH ₂	m.p.188-190℃ (分解)
166	CH ₃	m.p.209-211℃
167	—NH	m.p.132-135°C
168	NO ₂	m.p.245-246℃
169	-С ₂ н ₄ осн ₃	m.p.154-156°C
170	Соон	т.р.246-247℃
171	CONHNICOOC(CH ₃) ₃	m.p.201-202°C
172	CONHNH ₂	m.p.162-163℃
173	ОСН2СООСН3	m.p.184-185℃
174	осн ₂ соон	m.p.252-253℃
4 1 15 Th 15		

*1 塩酸塩

[0232]

【表26】

	第16表 (その3)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
175	OCH,CONH(CH ₂),NO	m.p.118-119℃
176	NH ₂	m.p.241-242°C
177	NHCHO	m.p.>250℃
178	N CH,	m.p.131-132℃
179	_ Сн,	m.p.211-212°C
180	-(CH ₂) ₂ N NCOOC(CH ₃) ₃	m.p.153-154°C
181**	-(CH ₂)₂N NH	m.p.210-211℃ (分解)
182*	-(CH ₂) ₂ N	m.p.216-217℃ (分解)
183	-NH ₂	m.p.215-216°C
184	-(CH ₂) ₃ OH	m.p.105-106℃

[0233]

【表27】

⁺¹ 塩酸塩 ++2 塩酸塩

	第16表 (その4)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
185	-(CH ₂) ₃ OCO-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	m.p.119-120℃
186	-(СН ₂) ₃ СН ₃	m.p.140-141℃
187	-CH ₂ CONH ₂	m.p.213-216°C
188		m.p.>230℃
189	~	m.p.180-182°C
190		m.p.122-124°C
191	CH₂OH CH₂OH	m.p.193-196℃
192	-(CH ₂) ₃ N(CH ₃) ₂	m.p.151-154°C
193	-(CH ₂) ₃ NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.129-132°C
194	-(CH ₂) ₃ OCH ₃	m.p.138-140℃

【0234】 【表28】

	第16表(その5)	
実施例番号	. R ¹	物理但数等
195		m.p.129-131℃
196		m.p.187-189°C
197	-(CH ₂) ₂ CH ₃	m.p.166-168°C
198	NH ₂	m.p.223-226℃ (分解)
199*	-(CH ₂) ₄ NH ₂	m.p.172-178℃ (分解)
200*	H ₂ N	m.p.210-214℃ (分解)
201*	-NH ₂	m.p.189-192℃ (分解)
202	-NHCOCH3	m.p.192-194°C
203	_r_o	m.p.195-196°C
204	−N NCOOCH₂Pħ	m.p.218-222℃

*1塩酸塩 Ph:フェニル基を表す

[0235]

【表29】

	第16表(その6)	
実施例番号	R ¹	物理恒数等
205*	−N NCH2CH2OH	m.p.244-246℃ (分解)
206	−N NCH ₂ Ph	m.p.135-136°C
207*	-(CH ₂) ₃ NH ₂	m.p.210-212℃ (分解)

*1 塩酸塩 Ph:フェニル基を表す

[0236]

【表30】

実施例番号	R ¹	₩ 環B	物理恒数等
208*	NII2		m.p.>230℃
209*	NH ₂	н,со осн,	m.p.>230℃
210	_rCo	H ₂ CO Br OCH ₃	m.p.>230℃
211	_r_o	нэсо ОСНэ	m.p.206-208℃
212		OCH ₃	m.p.239-241℃

*1塩酸塩

[0237]

【表31】

	第18表			
実施例番号	Al	物理恒数等		
213	PhCH ₂ O-	m.p.235-237℃		
214	НО-	m.p.210-212℃		
215*	NCH ₂ O-	m.p.151-152°C		
216*	€	m.p.145-146℃		
217*		m.p.107-109℃		
218	H COO-	m.p.234-235℃		
219	SCH ₂ O-	m.p.215-216℃		
220	H ₃ COOC H ₃ C-N	m.p.193-195℃		

*1 塩酸塩 P h: フェニル基を表す

[0238]

【表32】

第19表

実施例番号		R ¹	物理恒数等
221	PhCH ₂ O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.148-149°C
222*	РьСН ₂ О-	NH ₂	m.p.207-208℃ (分解)
223	но-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.230-231°C
224*	но-	NH ₂	m.p.254-255℃ (分解)
225**	CH ₂ O.	-NH ₂	m.p.194-197℃ (分解)
226**	CH40-	→NH ₂	m.p.193-197℃ (分解)
227**	CH ₂ O-	———NH₂	m.p.203-206℃ (分解)

[0239]

【表33】

^{*1} 塩酸塩 ** 2 塩酸塩 P b:フェニル基を表す

第20表(その1) 実施例 番号 A 1 物理恒数等 R^{1} m.p.161-163℃ (分解) PhCH₂O-228* -NII2 m.p.170-172℃ (分解) HO-229* NHCOOC(СН_у), (CH₃)₃COOCCH₂O-230(1) m.p.203-204℃ m.p.170-172℃ (分解) HOOCCH₂O-230(2)* NHCOOC(CH₃)₃ 231(1) m.p.156-158°C m.p.168-170℃ (分解) 231(2)* NHCOOC(CH₃)₃ m.p.203-204 ℃ (CH₃)₂NCH₂CH₂O-232(1) (CH₃)₂NCH₂CH₂O-232(2)** m.p.>220℃ 233(1) ${
m CH_3O(CH_2)_2O(CH_2)_2O}$ NHCOOC(CH₃), m.p.152-154°C m.p.138-145℃ (分解) ${\rm CH_3O(CH_2)_2O(CH_2)_2O}$ 233(2)* NH₂

[0240]

【表34】

^{*1} 塩酸塩 ** 2 塩酸塩 P h: フェニル基を表す

<u> </u>			
実施例 番号	A 1	R ¹	物理恒数等
234(1)	СН ₃ СН ₂ О-	NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.227-229℃
234(2)*	CH ₃ CH ₂ O-	-NH ₂	m.p.197-200℃ (分解)
235(1)	Сн ₃ О(Сн ₂) ₂ О-	-NIICOOC(CH ₃)s	m.p.245-247°C
235(2)*	СН ₃ О(СН ₂) ₂ О-	-NH ₂	m.p.165-170℃ (分解)
236(1)	r√CH³o-	——— МНОООС(СН3)3	m.p.143-145℃
236(2)**	h	−√NH₂	m.p.191-196℃ (分解)
237(1)	CH ₂ O-	—————————————————————————————————————	m.p.131-132°C
237(2)**	CH20-	-NH ₂	m.p.186-190℃ (分解)

*1塩酸塩 **2塩酸塩

[0241]

【表35】

第20表(その3)			
実施例 番号	A ¹	R ¹	物理恒数等
238(1)	CH A CH SO.	-VHCOOC(CH)	m.p.172-173°C
238(2)**	ZY CH2O:	→NH ₂	m.p.183-186℃ (分解)
239(1)	HO(CH ₂) ₂ O-	-MHCOOC(CH ³)	т.р.139-140℃
239(2)*	HO(CH ₂) ₂ O-	→NH ₂	m.p.174-176℃ (分解)
240(1)	Ph(CH ₂) ₂ O-	——NHCOOC(CH ₃) ₃	т.р.224-225℃
240(2)*	Ph(CH ₂) ₂ O-	NII2	m.p.146-149℃ (分解)
241(1)	PhCOCH ₂ O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.218-219℃
241(2)*	PhCOCH ₂ O-	−√NH ₂	m.p.175-1 <i>7</i> 7℃ (分解)
242(1)	NO ₂ —CH ₂ O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	т.р.149-151℃
242(2)*	NO ₂ —CH ₂ O-	−√∑−NH ₂	m.p.154-156℃ (分解)

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩 P h : フェニル基を設す

[0242]

【表36】

	<u> 第20表(その4)</u>			
実施例 番号	A ¹	R ¹	物理恒数等	
243(1)	O ₂ N CH ₂ O-	NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.138-139℃	
243(2)*	O ³ N CH ³ O	→NE ₂	m.p.225-227℃ (分解)	
244(1)	—CH ₂ O-	—————————————————————————————————————	粉末状	
244(2)*	—CH ₂ O-	→NII ₂	m.p.166-167℃ (分解)	
245(1)	н ₃ сооссн ₂ о-	NH COOC(CH ₃) ₃	m.p.205-206℃	
245(2)*	н ₃ сооссн ₂ о-	→NH ₂	m.p.195-197℃ (分解)	
246(1)	CH,O	——NHCOOC(CB ₃)3	m.p.193-195℃	
246(2)*	cr-{}	₩H ₂	m.p.237-239℃ (分解)	
247(1)	O ₂ N—CH ₂ O-	——NHCOOC(CH ₂) ₃	т.р.183-185℃	
247(2)*	0 ₂ N————————————————————————————————————	-NH ₂	m.p.235-237℃ (分解)	

*1 塩酸塩

[0243]

【表37】

<u> 第20</u> 衰 (その5)			
実施例 番号	A ¹	R ¹	物理恒数等
248(1)	СН-20-	-WHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.216-217℃
248(2)*	CH ₂ O-	→NH ₂	m.p.151-153℃ (分解)
249(1)	H ₃ COOC —CH ₂ O-	——NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.190-191℃
249(2)*	H ₃ COOC ——CH ₂ O-	NH ₂	m.p.205-208℃ (分解)
250(1)	CH ₂ O-		m.p.176-178℃
250(2)*	CII ₂ O	₩H ₂	m.p.167-169℃ (分解)
251(1)	CH-o-	NHCCOCC(CH ₃) ₃	m.p.230-232℃ (分解)
251(2)*		→NH ₂	m.p.156-158℃ (分解)
252(1)	CH ₂ O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.216-217°C
252(2)*	CH ₂ O	→NH ₂	m.p.185-190℃ (分解)

*1 塩酸塩

[0244]

【表38】

第20表 (その6)			
実施例 番号	A ¹	R ¹	物理恒数等
253(1)	CH ₂ =CHCH ₂ O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.229-230°C
253(2)*	СН ₂ =СНСН ₂ О-	→NH ₂	m.p.197-200℃ (分解)
254(2)*	ноос-Сн ₂ о-	-KII2	m.p.>230℃
254(3)*	H3C00G	-NII2	m.p.192-195℃ (分解)
255(1)	∑ >-0.	-VIHOOOCICH ³) ³	m.p.223-224°C
255(2)**	<u></u>	-NH ₂	m.p.186-188℃ (分解)
256(1)	O ₂ N CH ₃	-NHCOC(CH ₃) ₃	m.p.232-233℃
256(2)*	O ₂ N CH ₃	-NH ₂	m.p.220-223℃ (分解)
257(1)	PhCOO-	———NIHCOOC(CH ₃),	m.p.234-235℃
257(2)*	Рьсоо-	→\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	m.p.175-176℃ (分解)
258(1)	COO-	—————————————————————————————————————	_
258(2)*	COO-	-NH ₂	m.p.180-182℃ (分解)

*1塩酸塩 **2塩酸塩 Ph:フェニル基を表す

[0245]

【表39】

第20表 (その7)			
実施例 番号	A ¹	R ¹	物理恒数等
259(1)	CH ₂ CH ₂ O-	-Nikcooc(CH ₃) ₃	m.p.213-215℃
259(2)**	CH ₂ CH ₂ O-	NH ₂	m.p.178-182℃ (分解)
260(1)	CH ₂ O-	-VIHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.143-145℃
260(2)*	CH ₂ O-	————NH₂	m.p.151-155℃ (分解)
261(1)	CH ³ O	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.145-146°C
261(2)**	CH2O-	-NH ₂	m.p.196-200℃ (分解)
262(1)	CH ₂ O.	————NHCOOC(CH ₃) ₃	- m.p.142-144℃
262(2)*	CH ₃ C-		m.p.165-168℃ (分解)

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩

[0246]

【表40】

	第20表(その8)			
実施例 番号	A ¹	R ¹	物理恒数等	
263(1)	CH (c)	-VHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.138-139℃	
263(2)*	NO;	NH ₂	m.p.159-160℃ (分解)	
264(1)	осн,	-KHCOOQCEI,)		
264(2)*	CH ₂ O	-NH ₂	m.p.160-164℃ (分解)	
265(1)	(H,C),COOCIN	——————————————————————————————————————	_	
265(2)**	H ₂ N CH ₂ O-	→NII₂	m.p.218-219℃ (分解)	
266(1)	CH ₂ O-	- MHCOOC(CII)	_	
266(2)*	CH ₂ O-	-NH ₂	m.p.161-162℃ (分解)	
267(1)	(H3C)3COOCH CH2O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.116-119°C	
267(2)**	HIXCH ₂ O+	→NH ₃	m.p.225-227℃ (分解)	

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩

[0247]

【表41】

第20衰(その9)			
実施例番号	A ¹	R ¹	物理恒数等
268(1)	N(CH ₂) ₂ O-	-NICOOC(CH ₃) ₃	m.p.209-210°C
268(2)**	N(CH ₂) ₂ O-	-NH ₂	m.p.83-84℃ (分解)
269(1)	-OCON NCH ₃	NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.245-247℃ (分解)
269(2)**	-OCON NCH ₃	→NH ₂	m.p.216-218℃ (分解)
270(1)	-OCON(C ₂ H ₅) ₂	NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.237-240℃ (分解)
270(2)*	-OCON(C ₂ H ₅) ₂	₩H ₂	m.p.186-188℃ (分解)
271(1)	-ocon_o	-NHCOOC(CH3)3	m.p.>250℃
271(2)*	-ocon o	→NH ₂	m.p.179-180℃ (分解)
272(2)	NH CH ₂ O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.193-194°C
272(3)*	CH ₂ O-	₩H ₂	m.p.>230℃

[0248]

【表42】

^{*1} 塩酸塩 **2 塩酸塩

	第20表(その10)			
実施例 番号	A ¹	R1	物理恒数等	
273(1)	0→ I CH zO-	-NHCOOC(CH ₂),	m.p.159-160℃	
273(2)*	0-1 CH ₂ O-	-NH ₂	m.p.178-180℃ (分解)	
274(1)	CH ² O-	-VHCOOOQCII,y,	m.p.141-142℃	
274(2)*	CH'vo-	→NH ₂	m.p.177-179℃ (分解)	
275(1)	CH ₂ O-	-VIHCOOC(CH ₂) ₃	m.p.148-149°C	
275(2)*	CH ₂ O-	→NH ₂	m.p.180-183℃ (分解)	
276(1)	-OCH ₂ CONH ₂	— ПНСООС(СН.)3	m.p.227-228°C	
276(2)*	-OCH ₂ CONH ₂	NH ₂	m.p.195-197℃ (分解)	
277(1)	HOOC CH ₂ O-	NHCOOC(CH ₃) ₃	_	
277(2)*	HOOC CH ₂ O-	−√∑−NH₂	m.p.171-174℃ (分解)	

*1 塩酸塩

[0249]

【表43】

第21次					
実施例番号	A 1	R ¹	物理恒数等		
278*	CH ² O·	_r_o	m.p.221-223℃ (分解)		
279*	CH ₂ O-	-r_o	m.p.108-110℃ (分解)		

*] 塩酸塩

[0250]

【表44】

実施例 番号	A ²	R ¹	物理恒数等		
280	PhCH ₂ O-	-VIHCOOC(CH)	m.p.198-199℃		
281	но-	———МНСООС(СНУ)	m.p.228-229°C		
282*	РъСН ₂ О-	→NH ₂	m.p.174-177℃ (分解)		
283*	но-	→NH ₂	m.p.175-180℃ (分解)		
284(1)	CH ₃ O(CH ₂) ₂ O(CH ₂) ₂ O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.200-202℃		
284(2)*	CH ₃ O(CH ₂) ₂ O(CH ₂) ₂ O-	NH₂	m.p.175-180℃ (分解)		
285(1)	сн ₃ сн ₂ о-	———инсоос(сну)	m.p.196-198℃		
285(2)*	СН ₃ СН ₂ О-	→NH ₂	m.p.189-190℃ (分解)		
286(1)	СН ₃ О(СН ₂) ₂ О-	-VHCOOC(CH3)3	m.p.186-187℃		
286(2)*	СН ₃ О(СН ₂) ₂ О-	NH ₂	m.p.205-210℃ (分解)		

[0251]

【表45】

^{*1} 塩酸塩 **2 塩酸塩 Ph:フェニル基を表す

<u> 第22</u> 表 (その <u>2</u>)					
実施例 番号	A ²	R 1	物理恒数等		
287(1)	но(СП ₂) ₂ О-	-NHCOOC(CH)3	m.p.138-139°C		
287(2)*	но(Сн ₂) ₂ 0-	−√∑−NH₂	m.p.195-200℃ (分解)		
288(1)	CH ₂ O-		m.p.219-221 °C		
288(2)**	CH ₂ O-	−√_NH₂	m.p.215-220℃ (分解)		
289(1)	Carto	-VHCOOC(CII)	m.p.189-190℃		
289(2)**		——————————————————————————————————————	m.p.208-210℃ (分解)		
290(1)	N CH ₂ O-	———— мноооосісну,	m.p.171-173℃		
290(2)**		→NH,	m.p.188-189℃ (分解)		
291(1)	\bigcirc	-VIIICOOCKCH393	m.p.221-223°C		
291(2)*	\bigcirc	NH ₂	m.p.160-162℃ (分解)		
292(1)	N CiligCil ₂ O-	-VHCCOC(CH3)3	т.р.202-203℃		
292(2)**	CH2CH2O-	-NH ₂	m.p.187-190℃ (分解)		

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩

[0252]

【表46】

		523表	
実施例番号	R ¹	環B	物理恒数等
293			m.p.234-235℃
294			m.p.228-230℃

[0253]

【表47】

第24表

実施例番号	環A	環B	R ¹	物理恒数等
295*	H ₃ CO H ₃ CO	H ₂ CO CH ₃	−√NH ₂	m.p.>220°C
296	H ₃ CO	H,CO OCH,		m.p.168-171℃
297		н,оо осн,	B	m.p.176-178℃
298	Q	H,CO OCH,	-NHCOCF ₃	т.р.167-169℃
299	н,	Ar OCEI,		m.p.189-191°C

*1塩酸塩

[0254]

【表48】

実施例番号	環A	R ¹	物理恒数等
300**	B. B. CONTROLLED	-√Th2	m.p.184-186℃ (分解)
301*		→NB ₂	m.p.165-168℃ (分解)
302*	B ₂ CO B ₃ CO B	₩B ₂	m.p.138-141℃ (分解)
303*	CH, HOOT	→NB ₂	m.p.228-231℃ (分解)
304*	No.	-√	m.p.214-217℃ (分解)
305*	E ₂ CO E ₂ CO E ₃ CO	→NB ₂	m.p.136-138℃ (分解)
306*	H ₂ CO CH ₂	— √ NB ₂	m.p.144-146℃ (分解)
307*	CEB,	-NB ₂	m.p.146-148℃ (分解)
308	H,co	→NH ₂	m.p.117-119℃ *m.p.141-144℃ (分解)

^{*1} 塩酸塩

[0255]

^{** 2} 塩酸塩

	第20夜			
実施例番号	A ¹	R ¹	物理恒数等	
309**	CH ₂ O-	———NH₁	m.p.242-243℃ (分解)	
310*	ньс	——————————————————————————————————————	m.p.190-195℃ (分解)	
311(1)	CH ₂ o	NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.150-151℃	
311(2)**	CH,0-	→NH ₂	m.p.232-233℃ (分解)	
312(1)	CHAO	NHCOOOQCEB.ys	m.p.144-145℃	
312(2)**	CH20-	→NH ₂	m.p.208-209℃ (分解)	
313(1)	CB ₂ O-	-NHCOOO(CH),	m.p.136-138°C	
313(2)**		→NH ₂	m.p.207-208℃ (分解)	
314*	O,N CHAP.	NH ₂	m.p.240-242℃ (分解)	
315*	O ₂ N CH ₂ O-	→NH ₂	m.p.232-235℃ (分解)	
316*	CH ₂ O-	NH ₂	m.p.181-183℃ (分解)	

[0256]

【表50】

^{*1}塩酸塩 **2塩酸塩

実施例番号	A ¹	R ¹	物理恒数等
317	СН₂О-	→ NHCOOC(CH ₁) ₂	m.p.168-169℃
318*	€ CH ₂ O-	−√_NH₂	m.p.194-196℃ (分解)
319(1) (2)*	110-	→NH ₂	(1)m.p.171-172℃ (2)m.p.238-242℃ (分解)
320**	CH ₂ O-	−√_NH₂	m.p.213-214℃ (分解)
321**	CH ₂ O-	−√_NH₁	m.p.196-199℃ (分解)
322**	N CH-to-	NH ₂	m.p.186-188℃ (分解)
323**	CH ₂ O-	NH ₂	m.p.240-243℃ (分解)

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩

[0257]

【表51】 осн, 第28表

実施例番号	A ¹	物理恒数等
324	CH _Z O-	m.p.173-174℃
325	НО-	m.p.>250°C
326*	Ch'ario	m.p.193-196℃ (分解)
327*	CHyO	m.p.135-138℃ (分解)
328*	CH ₂ O	m.p.138-139℃ (分解)

*1 塩酸塩

[0258]

【表52】

		<u> 2 3 4X </u>	
実施例番号	A ¹	R ¹	物理恒数等
329	H ₃ C CH ₂ O-	NH ₂	m.p.175-178℃ (分解)
330(1)	СH ₂ О-	——— мнсоосцен _{з на}	m.p.237-240℃ (分解)
330(2)*	СН ₂О-	NH ₂	m.p.210-212℃ (分解)
331**	HOH ₂ C N CH ₂ O.	→NH ₂	m.p.193-195℃ (分解)
332***	H ₂ N CH ₂ O-	→NH ₂	m.p.210-212℃ (分解)
333**	СН2О-	NH ₂	m.p.210-215℃ (分解)

*] 塩酸塩 ** 2 塩酸塩 *** 3 塩酸塩

[0259]

[0260]

【表53】

		<u> </u>	
実施例番号	A 1	R ¹	物理慎数等
334	Н	- С	m.p. 203-205°C
335	CH ³ O-	-NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.232-234℃ (分解)
336	СН-20-	-NH ₂	m.p.241-243°C
337*	но-	NH ₂	m.p.222-224℃ (分解)

*1塩酸塩

【表54】

		第31表	
実施例番号	Α ¹	R ¹	物理恒数等
338	CH ² O-	-NHCooc(GI ₃) ₃	m.p.143-145℃
339*	СН2О-	-NII2	m.p.168-171℃ (分解)
340(1) (2)*	НО-	————NH ₃	(1)m.p.>250℃ (2)m.p.247-249℃ (分解)

* 1 塩酸塩

[0261]

第32表

実施例番号	A ¹	物理恒数等
341	СН₂О-	m.p.148-149℃
342	но-	m.p.236-238°C
343*	CH ₂ O-	m.p.209-212℃ (分解)
344*	CH ₂ O-	m.p.171-172℃ (分解)
345*	CH ₂ O-	m.p.228-230℃ (分解)
346*	СH ₂ о-	m.p.151-153℃ (分解)
347*	CH ₂ O-	m.p.126-128℃ (分解)

*1 塩酸塩

[0262]

【表56】

	27 7 7 32	
実施例番号	A ¹	物理恒数等
348*	CH ₂ O	m.p.142-147℃ (分解)

*1 塩酸塩

第34表

実施例番号	A ¹	物理恒数等
349**	N(C)1,3/2	m.p.170-173℃ (分解)
350**	сн <i>р</i> -	m.p.188-192℃ (分解)
351*	H ₂ CO	m.p.208-213℃ (分解)
352*	H ₂ CO	m.p.121-123℃ (分解)

^{*1} 塩酸塩

[0263]

【表57】

^{**2}塩酸塩

	第35表	
実施例番号	A ¹	物理恒数等
353*	CH2O-	m.p.203-205℃ (分解)
354	но-	m.p.>250℃
355**	N СН ₂ О-	m.p.210-213℃ (分解)
356**	CH ₂ O-	m.p.213-216℃ (分解)
357**	CH ₂ O	m.p.222-225℃ (分解)
358**	N CH ₂ O-	m.p.210-215℃ (分解)

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩

[0264]

【表58】

第36表 実施例番号 A^1 物理但数等 _CH₂Om.p194-197℃ (分解) 359** CH₂Om.p.204-206℃ (分解) 360** CH₂Om.p.205-208℃ (分解) 361** m.p.235-239℃ (分解) 362** H,CQ m.p.235-238℃ (分解) -CH₂O-363* н,ळ NH₂ m.p.208-210℃ (分解) 364** CH2O-

[0265]

【表59】

^{*1}塩酸塩 **2塩酸塩

実施例番号	A ¹	物理恒数等
365*	H ₃ CCH ₂ O-	m.p.184-187℃ (分解)
366*	H ₂ CO	m.p.178-182℃ (分解)
367*	NCCH ₂ O-	m.p.172-175℃ (分解)
368**		m.p.215-218℃ (分解)

^{*1} 塩酸塩 **2 塩酸塩

[0266]

【表60】

第38表

実施例番号		R ¹	物理恒数等
369	но-	NH ₂	m.p.149-151°C
370	HO-	NH Ptooc	m.p.> 250℃
371***	H ₂ N CH ₂ O-	→NH ₂	m.p.190-200℃ (分解)
372**	HOH 2C CH 20-	NH ₂	m.p.185-190℃ (分解)
373(1)	н,соос-Ст-сн 20-	NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.148-150℃
373(2)*	н₃соос-О}-сн ₂о-	NH ₂	m.p.221-224℃ (分解)
374	H ₃ COOC CH 20-	NHCOOC(CII,);	m.p.206-209℃
375(1)	ноос-{	NHCOOC(CH ₃) ₃	m.p.216-218℃ (分解)
375(2)*	ноос-{Сн₂о-	₩H ₂	m.p.237-240℃ (分解)

*1塩酸塩 **2塩酸塩 ***3塩酸塩 Fmoc: 9ーフルオレニルメチルカルボニル基を表す 【表61】

[0267]

	第39安			
実施例番号	A ¹	R ¹	物理恒数等	
376(1)	HOOC CH ₂ O-	NHBoc	m.p.150-153°C	
376(2)*	H000C	NH ₂	m.p.164-165℃ (分解)	
377**	нсь кофснь	→NH ₂	m.p.212-215℃ (分解)	
378**	HPCH NCO CHO	→NH ₁	m.p.215-218℃ (分解)	
379**	H³CHN CH ² O-	-NH ₂	m.p.215-218℃ (分解)	
380*	CH ₂ OH	NH ₂	m.p.> 230°C	
381*	HOH 2C CH20-	−√NH₂	m.p.126-130℃ (分解)	
382*	нон,с-СТ-сн,20-	NH ₂	m.p.133-138℃ (分解)	

* 1 塩酸塩 ** 2 塩酸塩 Boc:tent-プトキシカルボニル基

[0268]

【表62】

実施例番号	A ¹	R 1	物理恒数等
383	СН₂О	-NIICOCH3	m.p.194-198°C
384(1)	CH ₂ O	-NiBoc	m.p.190-195℃ (分解)
384(2)	€ CH ₂ O	NH,	m.p.190-195℃ (分解)
385*	II2N CII2O	*	m.p.226-228℃ (分解)
386	H CH2O-	* ○	m.p.232-234°C

*1 塩酸塩

Boc:ten-プトキシカルポニル基

[0269]

(実施例387~393においては、Rは水素原子、 実施例394においては、Rはメタンスルホニル基を表す。)

第41表			
実施例番号	A ¹	A ^l の置換位置	物理恒数等
387	но-	8	m.p.233-235℃
388**	€	8	m.p.201-204℃ (分解)
389**	Сп³о-	8	m.p.222-224℃ (分解)
390**	v∰-cH*o-	8	m.p.239-244℃ (分解)
391**	CHA	8	m.p.220-224℃ (分解)
392*	€ CH _Z CH _Z O-	8	m.p.224-228℃ (分解)
393**	СНА	7	m.p.211-215℃ (分解)
394	H ₂ NH ₂ C-CH ₂ O-	7	m.p.135-137℃

*1塩酸塩 **2塩酸塩

[0270]

第42表

A ¹	物理恒数等
CH ₂ O-	m.p.248-252℃ (分解)
H ₃ CO CH ₂ O-	m.p.234-238℃ (分解)
HOH 2C CH2O-	m.p.226-230℃ (分解)
CH ₂ O	m.p.201-205℃ (分解)
	H ₃ CO CH ₂ O CH ₂ O

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩

[0271]

【表65】

(実施例399においては、Xは臭素原子、実施例400 ~407においては、Xはメチル基を表す。)

実施例番号	A ¹	R ¹	物理恒数等	
399*	CH ² O	→NH ₂	m.p.185-188℃ (分解)	
400	CH ² O	-NHBoc	m.p.164-165°C	
401*	CH ₂ O-	NH ₂	m.p.205-208℃ (分解)	
402	НО-	-NIBoc	m.p.> 250℃ (分解)	
403*	но-	———N⊞,	m.p.235-240℃ (分解)	
404**	r ∑ -CH ₂ O-	₩B,	m.p.210-213℃ (分解)	
405**	Ç, CH³o	—√—NH₂	m.p.212-217℃ (分解)	
406**	CH20-	→NH ₂	m.p.206-209℃ (分解)	
407**	CHIZO	−√NH ₂	m.p.198-201℃ (分解)	

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩 Boc: tert-プトキシカルボニル基

[0272]

【表66】

実施例番号	A 1	R ¹ .	物理恒数等
408	€ CH ₂ O	-NHBoc	m.p.132-134°C
409*	€СН₂О	-√>-кн,	m.p.188-191℃ (分解)
410	НО-	-NHBoc	m.p.234-235℃
411*	НО-	₩H ₂	m.p.245-249℃ (分解)
412**	Г СН₂О-	→NH ₂	m.p.229-234℃ (分解)
413**	CH _Z O-	NH ₂	m.p.200-205℃ (分解)
414**	€ CH ² O-	₩H ₂	m.p.203-206℃ (分解)

*1 塩酸塩 **2 塩酸塩 Boc:tent-ブトキシカルポニル基

[0273]

【表67】

第45表 $\mathbf{A}^{\widehat{\mathbf{1}}}$ 実施例番号 物理恒数等 m.p.205-209℃ (分解) CH₂O-415** m.p.194-198℃ (分解) 416** m.p.190-200℃ (分解) 417*** CH₂O-HOH₂C m.p.185-189℃ (分解) 418** CH₂O-H₃CHNm.p.198-202℃ (分解) 419** CH₂O-CH₂OH m.p.237-243℃ (分解) 420* -CH₂Om.p.168-171℃ (分解) 421**

[0274]

【表68】

*** 3 塩酸塩

**2塩酸塩

*1塩酸塩

第46表

		2.改
実施例番号	A ¹	物理恒数等
422(1)	√СН2О-	m.p.230-231℃
422(2)	√CH ₂ O-	1 硫酸塩 m.p.232-236℃(分解)
423	2√-CH ₂ O-	2 メタンスルホン酸塩 m.p.> 250℃
424	€ CH 50-	1 硫酸塩 m.p.221-223℃ (分解)
425	CH to	2 メタンスルホン酸塩 m.p.190-193℃

[0275]

【表69】

第47表

実施例番号	R ²	物理恒数等
4 2 9	—соон	m.p.>220℃
4 3 0	—соосн,	m.p. 204-206℃

[0276]

第48表

実施例番号	環B	物理恒数等
431 (3) "	сн, о осн,	m.p. 196–199℃ (分解)
4 3 2	сн30 ОН	m. p. 202–205°C

** 2 塩酸塩

【0277】実施例 1

7-ベンジルオキシー6-メトキシー4-(3,4,5 ートリメトキシフェニル) イソクマリン-3-カルボン 酸5.0g、4-アミノモルホリン6.2gを1,3-ジメチルー2-イミダゾリジノン20m1に溶解し、1 00℃で終夜撹拌する。反応液にクロロホルム及び水を 加えて抽出し、抽出液(クロロホルム層)を洗浄、乾燥 後、溶媒を留去することにより、7-ベンジルオキシー 3-カルボキシー6-メトキシー2-モルホリノー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1 (2H) -イソキノリノンを得る。本品をジメチルホルムアミド1 5mlに溶解し、炭酸カリウム2.1g、ヨウ化メチル 1.27mlを加え、室温で30分撹拌する。酢酸エチ ル及び水を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶 媒を留去する。残渣にジエチルエーテルを加え結晶化す ることにより、第1表記載の7-ベンジルオキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-2-モルホリノー

4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン3.4gを得る。

【0278】実施例 2

実施例1の目的化合物2.8gにメタノール100m 1、ジメチルホルムアミド100m1、パラジウム炭素 100mgを加え水素雰囲気下(1気圧)、室温で1. 5時間撹拌する。触媒を沪去した後、沪液を濃縮する。 析出晶を沪取して、ジエチルエーテルで洗浄することに より、第1表記載の7ーヒドロキシー6ーメトキシー3 ーメトキシカルボニルー2ーモルホリノー4ー(3, 4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキ ノリノン2.26gを得る。

【0279】実施例 3

実施例2の目的化合物300mgのジメチルホルムアミド溶液3mlに、2-ピコリルクロリド・塩酸塩118mg、炭酸カリウム182mgを加え50℃で終夜撹拌する。酢酸エチル及び水を加えて抽出する。抽出液を洗

浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣(化合物名:6-メトキシー3-メトキシカルボニルー2ーモルホリノー7ー(2ーピリジルメチルオキシ)ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン)を酢酸エチルに溶解し、4N塩化水素一酢酸エチル溶液150μ1を加え室温で30分間撹拌する。析出晶を炉取し、酢酸エチルで洗浄することにより、第1表記載の6-メトキシー3ーメトキシカルボニルー2ーモルホリノー7ー(2ーピリジルメチルオキシ)ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン・塩酸塩279mgを得る。

【0280】実施例 4

7ーベンジルオキシー3ーヒドロキシー6ーメトキシー 4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例71の 目的化合物) 12.8 gに1,3-ジメチル-2-イミ ダゾリジノン60ml、N-メチルモルホリン4.15 ml、N-tert-ブトキシカルボニル-p-フェニ レンジアミン6.78gを加え80℃で終夜撹拌する。 反応液を室温まで冷却した後、飽和クエン酸水溶液及び 酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、 溶媒を留去することにより、7-ベンジルオキシー2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニ μ] -3-カルボキシ-6-メトキシ-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノンを得る。本品をジメチルホルムアミド60m1に溶 解し、氷冷下で炭酸カリウム4.14g、ヨウ化メチル 1.87mlを加え室温で終夜撹拌した後、水および酢 酸エチルを加えて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥 後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルで結晶化す ることにより、第2表記載の7-ベンジルオキシー2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニ ル] -6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-h) + h +イソキノリノン14.2gを得る。

【0281】実施例 5

実施例4の目的化合物17.0gのテトラヒドロフラン (150m1)ーメタノール (100m1)混合溶液 に、パラジウム炭素1.0gを窒素雰囲気下で加えた 後、1時間接触還元(3気圧)する。パラジウム炭素を 沪去し、溶媒を留去後残渣をジエチルエーテルで結晶化 することにより、第2表記載の2-[4-tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-ヒドロキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン13.3gを得る。

【0282】実施例 6

(1)実施例5の目的化合物200mgをジメチルホルムアミド20mlに溶解し、炭酸カリウム92mg、2ーピコリルクロリド・塩酸塩55mgを加え、60℃で

終夜撹拌した後、水および酢酸エチルを加えて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒: ヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製することにより、2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6-メトキシ-3-メトキシカルボニルー7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン207mgを得る。

【0283】(2)本品をクロロホルム5m1に溶解し、4N塩化水素-酢酸エチル溶液8m1を加え室温で5分間撹拌し、生じた懸濁液にメタノール1m1を加えた後、終夜撹拌する。ジエチルエーテルを加えて析出した結晶を沪取することにより、第2表記載の2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩180mgを得る。

【0284】実施例 7

(1)実施例5の目的化合物250mg、3-ヒドロキシメチルキノリン98mg、トリフェニルホスフィン215mgをTHF10mlに溶解した後、アゾジカルボン酸ジエチル97.3 μlを加えて室温で10分間撹拌する。溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製することにより、2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(3-キノリルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0285】(2)本品をクロロホルム3m1に溶解し、4N塩化水素-酢酸エチル溶液5m1を加えて室温で5分間撹拌し、生じた懸濁液にメタノール1m1を加えた後、終夜撹拌する。反応液にジエチルエーテルを加えて、析出晶を沪取することにより、第2表記載の2ー(4ーアミノフェニル)ー6ーメトキシー3ーメトキシカルボニルー7ー(3ーキノリルメチルオキシ)ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン・2塩酸塩140mgを得る。

【0286】実施例 8

(1)実施例5の目的化合物10.0gをクロロホルム20m1に溶解し、4N塩化水素-酢酸エチル溶液60m1を加えて室温で終夜撹拌する。生じた懸濁液に氷冷下で2N水酸化ナトリウム水溶液120m1を加えて中和した後、酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣を少量の酢酸エチルに溶解した後、ジエチルエーテルで結晶化することにより、2-(4-アミノフェニル)-7-ヒドロキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ

ノン5.47gを得る。

【0287】(2)本品5.47gをアセトニトリル50m1と1、3ージメチルー2ーイミダブリジノン5m1の混合溶媒に溶解し、クロロぎ酸-9ーフルオレニルメチル2.8gを加えて室温で10分間撹拌する。反応液に水および酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製することにより、第2表記載の2ー〔4ー(9ーフルオレニルメチルオキシカルボニルアミノ)フェニル〕-7ーヒドロキシー6ーメトキシー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン3.38gを得る。【0288】実施例9

(1)実施例8-(2)の目的化合物418mg、2-ヒドロキシメチルチオフェン97.6 μ 1、トリフェニ ルホスフィン270mgをテトラヒドロフラン10m1 に溶解した後、アゾジカルボン酸ジエチル162 μ 1を 加えて室温で10分間撹拌する。反応終了後、溶媒を留 去し残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶 媒;へキサン:酢酸エチル=1:1)で精製することに より、2-[4-(9-フルオレニルメチルオキシカル ボニルアミノ)フェニル〕-6-メトキシー3-メトキ シカルボニルー7-(2-チエニルメチルオキシ)-4 -(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H) -イソキノリノンを得る。

【0289】(2)本品をジメチルホルムアミド10m1に溶解し、ピペリジン50μ1を加え室温で終夜撹拌する。水及び酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン:酢酸エチル=1:4)で精製することにより、2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(2-チエニルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン187mgを得る。m.p.205-206℃

(3) 本品155mgをクロロホルム5mlに溶解し、 該溶液に4N塩化水素-酢酸エチル溶液66μlを加 え、室温で30分間撹拌する。反応液にジエチルエーテ ルを加え、析出晶を沪取することにより、第2表記載の 2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メト キシカルボニル-7-(2-チエニルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2 H)-イソキノリノン・塩酸塩76mgを得る。

【0290】実施例 10

(1) 6, 7-ジメトキシー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) イソクマリン-3-カルボン酸(参考例50の目的化合物) 2.0g、アニリン2.61gを1-メチル-2-ピロリジノン5m1に溶解し、120℃で終夜加熱撹拌する。反応溶液に酢酸エチル及び水を

加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、3ーカルボキシー2ーフェニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン1.98gを得る。

【0291】(2)本品1.97gをジメチルホルムアミド20m1に溶解し、炭酸カリウム1.16g、ヨウ化メチル1.59gを加えて室温で終夜撹拌する。反応液にクロロホルム及び水を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルで結晶化することにより、第3表記載の3ーメトキシカルボニルー2ーフェニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン1.69gを得る。

【0292】実施例 11-13, 11-a-13-a 対応原料化合物を実施例10-(2)と同様に処理する ことにより第3表記載の下記各化合物を得る。

【0293】3-エトキシカルボニルー2-フェニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノン(実施例11)

3-ベンジルオキシカルボニル-2-フェニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例12)

3-n-ブトキシカルボニルー2-フェニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例13)

3-エトキシカルボニルー4-(4-エトキシー3, 5-ジメトキシフェニル)-2-フェニルー1(2H)-4ソキノリノン(実施例11-a)

3-n-ブトキシカルボニル-4-(4-n-ブトキシ-3,5-ジメトキシフェニル)-2-フェニル-1 (2H)-イソキノリノン(実施例13-a)

実施例 14-15

4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソクマリン-3-カルボン酸(参考例51の目的化合物)と対応 原料化合物とを実施例1と同様に処理することにより、 第4表記載の下記各化合物を得る。

実施例 16-18

参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 と同様に処理することにより、第4表記載の下記各化合物を得る。

【0295】2-(4-n-ブチルフェニル)-3-メ

トキシカルボニルー4-(3,4,5-h)メトキシフェニル)-1(2H)-1イソキノリノン(実施例16)2-[3,5-ビス(メトシキカルボニル)フェニル〕-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-h)メトキシフェニル)-1(2H)-1イソキノリノン(実施例17)

3-メトキシカルボニル-2-(3-ニトロフェニル) -4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノン(実施例18)

実施例 19

参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 と同様に処理することにより、第4表記載の2ージメチルアミノー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5 ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0296】実施例 20

参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 と同様に処理することにより、第4表記載の3-メトキ シカルボニルー2- (4-メトキシカルボニルフェニ ル)-4- (3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノンを得る。

【0297】実施例 21

(1) 実施例20の目的化合物1.51gにメタノール 150ml及び1N水酸化ナトリウム水溶液3mlを加 え、60℃で終夜撹拌する。該反応液に更に1N水酸化 ナトリウム水溶液1.5mlを2回に分けて添加し、1 2時間還流する。反応液を放冷後、水および酢酸エチル を加えて分液する。水層を塩酸酸性とした後、酢酸エチ ルで抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、 残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、第4 表記載の2-(4-カルボキシフェニル)-3-メトキ シカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニ ル)-1(2H)-イソキノリノン245mgを得る。 【0298】(2)本品245mgに1N水酸化ナトリ ウム水溶液 0.50mlを加えて加熱溶解する。水を留 去した後、ジエチルエーテルを加えて結晶を沪取するこ とにより、第4表記載の2-(4-カルボキシフェニ ル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-ト リメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・ ナトリウム塩245mgを得る。

【0299】実施例 22

実施例21の目的化合物200mg、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール69mg及び1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩86mgの塩化メチレン(10ml)溶液を室温で30分間撹拌した後、更にモルホリン71mgの塩化メチレン溶液(2ml)を加えて、室温で終夜撹拌する。反応終了後、当該混合物に水及び酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、第4表記載の3-メ

トキシカルボニルー2-(4-(モルホリノカルボニル)フェニル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン210mgを得る。

【0300】実施例 23

実施例21の目的化合物とtertーブチルカルバゼートを実施例22と同様に処理することにより、第4表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルヒドラジノカルボニル)フェニル]-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0301】実施例 24

実施例23の目的化合物をジオキサン2m1に溶解し、4N塩化水素ージオキサン溶液5m1を加え、室温で撹拌する。当該混合物に更に4N塩化水素ージオキサン溶液5m1を添加し、3時間撹拌する。反応液から溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:メタノール=30:1)で精製することにより、第4表記載の3ーメトキシカルボニルー2ー〔4ー(ヒドラジノカルボニル)フェニル〕ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)ーイソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0302】実施例 25-26

3-ヒドロキシー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェ ニル)-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン 酸(参考例75の目的化合物)1.87g、1,4ージ アミノシクロヘキサン1.14gおよびN-メチルモル ホリン0.55mlの1,3-ジメチル-2-イミダゾ リジノン(10m1)溶液を100℃で30分間撹拌す る。反応液を冷却し、塩酸酸性とした後、該溶液に酢酸 エチル20m1を加える。水層に炭酸カリウムを加えて pH9とした後、メタノール30ml、テトラヒドロフ ラン100mlおよびジーtertープチルジカーボネ ート5.44gを加えて、室温で6時間撹拌する。反応 液に10%クエン酸水を加えて酸性とした後、酢酸エチ ルで抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去す る。残渣にメタノール50m1、酢酸エチル100m1 及び2Mトリメチルシリルジアゾメタンのヘキサン溶液 2. 5mlを加えて、室温で1時間撹拌する。反応液か ら溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー(溶媒;クロロホルム:酢酸エチル=10:1) で精製することにより、第4表記載の下記化合物を得

【0303】2-[シス-4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)シクロヘキシル】<math>-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例25)2-[トランス-4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)シクロヘキシル】<math>-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2

H) -イソキノリノン(実施例26)

実施例 27-28

実施例25-26の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第4表記載の下記化合物を得る。

【0304】2-(シス-4-アミノシクロヘキシル) -3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメ トキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸 塩(実施例27)

2-(トランス-4-アミノシクロヘキシル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例28)

実施例 29

3-ヒドロキシー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-3, 4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例75の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例25記載の方法と同様に処理することにより、第4表記載の2-[3-(N-tert-ブトキシカルボニル)ピロリジニル]-3-メトキシカルボニルー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0305】実施例 30

実施例29の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第4表記載の3-メトキシカルボニルー2-(3-ピロリジニル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0306】実施例 31

3-ヒドロキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェ ニル)-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン 酸(参考例75の目的化合物)500mgに1,3-ジ メチルー2-イミダゾリジノン5m1、4-アミノベン ゼンスルホンアミド920mgを加え90℃で3時間撹 拌し、さらに120℃にて終夜撹拌する。 反応液を放冷 後、5%炭酸カリウム水溶液20m1及び酢酸エチル1 Omlを加えて分液する。水層に10%クエン酸水溶液 を加えて酸性に調整した後、酢酸エチルで抽出する。抽 出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、2-(4-スルファモイルフェニル)-3-カルボキシー4 -(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H) ーイソキノリノンを得る。本品をメタノール5ml-酢 酸エチル20m1混液に溶解する。該溶液に2Mトリメ チルシリルジアゾメタンのヘキサン溶液 0.67mlを 加え、室温で30分間撹拌する。反応液から溶媒を留去 し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶 媒:クロロホルム:アセトン=9:1)で精製すること により、第4表記載の2-(4-スルファモイルフェニ ル) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-ト リメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン8 8mgを得る。

【0307】実施例32

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 もしくは31と同様に処理することにより、第4表記載の3-メトキシカルボニルー2-[4-(N-tert-ブトキシカルボニル)ピペリジル]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0308】実施例 33

(1) 実施例32の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、3-メトキシカルボニル-2-(4-ピペリジル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。【0309】(2)本品1.10gに10%炭酸カリウム水溶液及び酢酸エチルを加え抽出する。抽出液を水洗、乾燥後、溶媒を留去することにより、第4表記載の3-メトキシカルボニル-2-(4-ピペリジル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0310】実施例 34

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第4表記載の2 - [3-アミノー5-(メトキシカルボニル)フェニル]-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0311】実施例 35

実施例34の目的化合物を実施例21と同様に処理することにより、第4表記載の2-(3-アミノー5-カルボキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0312】実施例 36-38

参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 と同様に処理することにより、第4表記載の下記各化合 物を得る。

【0313】2-(2-インダニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例36)

2-(5-インダニル)-3-メトキシカルボニル-4 -(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H) -イソキノリノン(実施例37)

3-メトキシカルボニル-2-[(N-メチル-4-ピペリジル)メチル]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例38)

実施例 39

(1) 4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) イソクマリン-3-カルボン酸(参考例51の目的化合物)1.42g、N-アセチル-p-フェニレンジアミン1.80gを1, 3-ジメチル-2-イミダゾリジノン

3mlに溶解し、130℃で4時間撹拌する。反応液に 氷冷下0.1N塩酸を加えてpH2に調整する。該混合 物を氷冷下撹拌し、析出晶をろ取して、水及びクロロホ ルムで順次洗浄することにより、2-(4-アセチルア ミノフェニル)-3-カルボキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン 1.02gを得る。

【0314】(2)本品0.50gをメタノール10m1ークロロホルム10m1混液に溶解し、2Mトリメチルシリルジアゾメタンのヘキサン溶液2m1を加え、室温で3時間撹拌した後、反応液を濃縮する。残渣に水及びクロロホルムを加えて抽出する。抽出液を炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、第4表記載の3ーメトキシカルボニルー2ー(4ーアセチルアミノフェニル)ー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン440mgを得る。

【0315】実施例 40

実施例39-(1)の目的化合物0.50gを2N塩酸 10m1に加え、12時間加熱還流する。反応液に氷冷 下、2N水酸化ナトリウム水溶液を加えて、pHを6~ 7に調整する。析出晶をろ取し、水洗することにより、 2-(4-アミノフェニル)-3-カルボキシ-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1 (2H) -イソキノリノン0.40gを得る。次いで、本品を実施 例39-(2)と同様に処理することにより、2-(4) ーアミノフェニル) -3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1 (2H) -イソキノリノン0.30gを得る。更に、本品のクロロ ホルム溶液に4N塩化水素-ジオキサン溶液0.16m 1を加えた後、濃縮し、残渣を酢酸エチルで結晶化する ことにより、第4表記載の2-(4-アミノフェニル) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメ トキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸 塩0.28gを得る。

【0316】実施例 41-42

参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 又は39と同様に処理することにより、第4表記載の下 記各化合物を得る。

【0317】2-(3,4-ジメトキシフェニル)-3 -メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキ シフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例4 1)

2-(3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例42) 実施例 43

(1)参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例39と同様に処理することにより、2-(3-アミ

J-4-Xトキシフェニル) -3-Xトキシカルボニル -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1 (2 H) -4 / +1

【0318】(2)本品を酢酸エチルに溶解し、該溶液に4N塩化水素ージオキサン溶液を加えた後、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルで結晶化することにより、第4表記載の2-(3-アミノ-4-メトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0319】実施例 44-45

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第4表記載の下 記各化合物を得る。

【0320】3-メトキシカルボニル-2-〔3-(2-オキソテトラヒドロフリル)〕-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例44)

3-メトキシカルボニルー2-〔3-(2-オキソピロリジニル)〕-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例45) 実施例 46

(1)参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4又は31と同様に処理することにより、2-(6-インドリニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0321】(2)本品を実施例43-(2)と同様に処理することにより、第4表記載の2-(6-インドリニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0322】実施例 47-50

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第4表記載の下 記各化合物を得る。

【0323】2-シクロプロピル-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例47)

2-(トランス-4-ヒドロキシシクロへキシル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例48)

2-エチル-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例49)

2-[4-(1-ベンジル) ピペリジル]-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例<math>50) 実施例 51-53

参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 又は39と同様に処理することにより、第4表記載の下 記各化合物を得る。

【0324】3-メトキシカルボニル-2-(3-トリフルオロメチルフェニル)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例51)

2-(5(1H)-インダゾリル)-3-メトキシカル ボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例52)

3-メトキシカルボニル-2-ピペリジノ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例53)

実施例 54

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 もしくは31と同様に処理することにより、第4表記載の2-(3-ヒドロキシ-n-プロピル)-3-メトキ シカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0325】実施例 55

(1)参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4又は31と同様に処理することにより、2-〔1-(4-ベンジルオキシカルボニル)ビペラジニル〕-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る(本品は精製することなく、次行程へ供した)。

【0326】(2)本品260mgを25%臭化水素一酢酸3mlに溶解し、室温で30分間撹拌する。反応液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液に注ぎ、酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣のクロロホルム溶液に4N塩化水素一酢酸エチル溶液75μlを添加し、析出晶をろ取することにより、第4表記載の3-メトキシカルボニルー2-(1-ピペラジニル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩95mgを得る。

【0327】実施例 56-58

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第4表記載の下 記各化合物を得る。

【0328】3-メトキシカルボニル-2-モルホリノ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノン(実施例56)

3-メトキシカルボニルー2-(3-ピリジル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例57)

2-[4-(ベンジルオキシカルボニルアミノメチル)フェニル]-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例58)

実施例 59

実施例58の目的化合物300mgを25%臭化水素一酢酸10mlに溶解し、室温で終夜撹拌する。析出晶をろ取して洗浄後、該結晶にクロロホルム及び炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、濃縮する。残渣を酢酸エチル3mlに溶解し、4N塩化水素一酢酸エチル溶液150μlを加える。析出晶をろ取することにより、第4表記載の2-(4-アミノメチルフェニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩215mgを得る。

【0329】実施例 60-61

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第4記載の下記 各化合物を得る。

【0330】3-メトキシカルボニル-2-〔(6-メ チル-2-ピリジノン-3-イル)メチル〕-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例60)

3-メトキシカルボニル-2-(3, 4-メチレンジオキシベンジル)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例61)実施例62-63

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例46と同様に処理することにより、第4記載の下記各化合物を得る。

【0331】2-(3-ジメチルアミノフェニル)-3 -メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキ シフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩 (実施例62)

3-メトキシカルボニルー2-〔3-(6-メトキシ) ピリジル]-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例63)

実施例 64

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 もしくは31と同様に処理することにより、第4表記載の3-メトキシカルボニルー2-(3-メトキシカルボニルフェニル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0332】実施例 65

実施例64の目的化合物を実施例21と同様に処理することにより、第4表記載の2-(3-カルボキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0333】実施例 66

参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 0-(1)と同様に処理することにより、第5表記載の 2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-3-カ ルボキシ-4-(3, 4, 5-h)メトキシフェニル) -1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0334】実施例 67

実施例66の目的化合物1.0g、ジメチルアミノピリジン26mg及び1ー(3ージメチルアミノプロピル)ー3ーエチルカルボジイミド塩酸塩448mgを塩化メチレン(20m1)ーメタノール(340m1)混液に溶解する。該溶液を室温で10分間撹拌した後、更に1ー(3ージメチルアミノプロピル)ー3ーエチルカルボジイミド塩酸塩41mg及びジメチルアミノピリジン26mgを加えて、室温で終夜撹拌する。反応液に水及び酢酸エチルを加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン:酢酸エチル=2:1)にて精製することにより、第6表記載の2ー(tertーブトキシカルボニルアミノ)ー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン438mgを得る。

【0335】実施例 68

実施例67の目的化合物200mgに4N塩化水素-酢酸エチル溶液10mlを加え、室温で1時間放置する。 反応液を減圧濃縮し、残渣に酢酸エチルを加え、該溶液を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、第6記載の2-アミノ-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン146mgを得る。

【0336】実施例 69

実施例68の目的化合物200mg及びピリジン120mgのテトラヒドロフラン(15ml)溶液に、氷冷下、アセチルクロリド61.3mgのテトラヒドロフラン(5ml)溶液を滴下し、氷冷下で1時間撹拌後、更に室温で終夜撹拌する。反応液に酢酸エチル及び水を加え、洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をヘキサンージエチルエーテル混液で結晶化することにより、第6表記載の2-アセチルアミノ-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン116mgを得る。

【0337】実施例 70

実施例68の目的化合物200mg及びトリエチルアミン145μ1のテトラヒドロフラン(15m1)溶液を-20℃に冷却し、アセチルクロリド61mgのテトラヒドロフラン(5m1)溶液を加える。該混合物を同温で1時間撹拌した後、室温まで昇温させ、アセチルクロリド122mg及びトリエチルアミン290μ1を加え、室温で終夜撹拌する。反応液に酢酸エチル及び水を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製することにより、第6表記載の2-ジアセチルアミノ-3-メトキ

シカルボニルー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン75mgを得る。

【0338】実施例 71

実施例67の目的化合物1.00gをジメチルホルムアミド10mlに溶解し、炭酸カリウム382mg、ヨウ化メチル392mgを加え室温で終夜撹拌する。反応液にクロロホルム及び水を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶煤を留去し、残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、第6表記載の3-メトキシカルボニルー2-(N-メチル-N-tert-ブトキシカルボニルアミノ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る(本品は精製することなく、実施例72の出発化合物として用いた)。

【0339】実施例 72

実施例71の目的化合物を実施例24と同様に処理する ことにより、第6表記載の3-メトキシカルボニル-2 -メチルアミノ-4-(3,4,5-トリメトキシフェ ニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0340】実施例 73

実施例67の目的化合物と対応原料化合物とを実施例10-(2)と同様に処理することにより、第6表記載の2-[N-tert-ブトキシカルボニル-N-(2-tドロキシエチル)アミノ<math>]-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノンを得る(本品は精製することなく、実施例74の出発化合物として用いた)。

【0341】実施例 74

実施例73の目的化合物170mgのジオキサン溶液(1m1)に4N塩化水素ージオキサン溶液10mlを加え、室温で3時間撹拌する。反応液から溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルに溶解後、水洗、乾燥する。該溶液から溶媒を留去し、残渣をクロマトトロン(溶媒;クロロホルム:アセトン=5:1)で精製した後、ジエチルエーテルで結晶化することにより、第6表記載の2ー〔N-(2-ヒドロキシエチル)アミノ〕-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0342】実施例 75

実施例74の目的化合物210mgの酢酸エチル溶液(10ml)に、4N塩化水素-酢酸エチル溶液10mlを加え、室温で5時間撹拌する。反応から溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルに溶解後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び水で順次洗浄し、乾燥する。該溶液から溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製後、ジエチルエーテルで結晶化することにより、第6表記載の2-(2-アセトキシエチルアミノ)-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0343】実施例 76

(1) 参考例51の目的化合物と対応原料化合物を実施例10(1)及び(2)と同様に処理することにより、2-(N-tert-ブトキシカルボニル-N-n-プロピルアミノ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。(本品は精製することなく、次工程へ供した)

(2)本品を実施例24と同様に処理することにより、第6表記載の3-メトキシカルボニル-2-n-プロピルアミノ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0344】実施例 77

参考例51の目的化合物と対応原料化合物とを実施例76と同様に処理することにより、第6表記載の2-エチルアミノ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0345】実施例 78

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 もしくは31と同様に処理することにより、第6表記載の2-〔(1S)-1-ベンジルオキシカルボニル-2 ーフェニルエチル〕-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る(本品は精製することなく、実施例79の出発化合物として用いた)。

【0346】実施例 79

実施例78の目的化合物を実施例2と同様に処理することにより、第6表記載の2-[(1S)-1-カルボキシー2-フェニルエチル]-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0347】実施例 80

参考例75の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 もしくは31と同様に処理することにより、第6表記載の2-(1H-1-メチルベンズトリアゾール-6-イル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0348】実施例 81-85

6,7ージメトキシー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー3ーカルボン酸(参考例50の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例1もしくは31と同様に処理することにより、第7表記載の下記各化合物を得る

【0349】6, 7-ジメトキシ-2-(4-フルオロフェニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例<math>81)

6, 7-ジメトキシー2-(3-メトキシー4-アミノ

フェニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノン(実施例82)

6, 7-ジメトキシ-2-[4-(2-ヒドロキシエチル)フェニル]-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例83)

6, 7-ジメトキシ-2-(3-ヒドロキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1(2H)-イソキノリノン(実施例84)

2-(N-tert-ブトキシカルボニル-N-メチルアミノ)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノン(実施例<math>85)(本品は精製することなく、実施例86の出発化合物として用いた)実施例 86

実施例85の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第7表記載の6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ーメチルアミノー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノンを得る。

【0350】実施例 87

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 もしくは39と同様に処理することにより、第7表記載の6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー(シスー(4ーメトキシカルボニル)シクロヘキシル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2 H)-イソキノリノンを得る。

【0351】実施例 88

実施例87の目的化合物を実施例21と同様に処理することにより、第7表記載の2-(4-カルボキシシクロヘキシル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノンを得る。

【0352】実施例 89-91

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 もしくは39と同様に処理することにより、第7表記載 の下記各化合物を得る。

【0353】6, 7-ジメトキシ-2-(2-フリルメチル)-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例89)

6, 7-ジメトキシ-2-(2, 3-ジメチルフェニル)-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例90)

ノリノン(実施例91)

実施例 92

(1)参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例43と同様に処理することにより、第7表記載の2-(4-アミノフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0354】(2)本品を実施例9-(3)と同様に処理して、第7表記載の2-(4-アミノフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0355】実施例 93

実施例92-(1)の目的化合物156mgの塩化メチレン溶液(2ml)に氷冷下、トリエチルアミン138μl及びメチルスルホニルクロリド78μlを3回に分けて滴下し、15分間撹拌する。反応液を室温まで昇温し、水及びクロロホルムを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルで結晶化することにより、第7表記載の6,7-ジメトキシー2-{4-[N,N-ビス(メチルスルホニル)アミノ]フェニル}-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0356】実施例 94

ギ酸34μ1の塩化メチレン溶液(2m1)に氷冷下、無水酢酸85μ1を滴下し、30分間撹拌する。該溶液に実施例92-(1)の目的化合物312mgの塩化メチレン溶液(1m1)を滴下し、2時間撹拌する。反応液を室温まで昇温し、水及び塩化メチレンを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、第7表記載の2-(4-アセチルアミノフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン270mgを得る。

【0357】実施例 95

実施例94の目的化合物260mgのテトラヒドロフラン溶液(3m1)に氷冷下、60%水素化ナトリウム28mgを加えた後、室温で30分間撹拌する。反応液にヨウ化メチル58μ1を滴下し、5時間撹拌する。反応に希塩酸及びクロロホルムを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣にメタノールー2N塩酸(1:1)混液10m1を加え、16時間加熱還流する。反応液を室温まで冷却し、メタノールを減圧留去する。得られる水層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてpH8に調製後、クロロホルムで抽出する。抽出液を水洗、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、第7表記載の6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2-〔4-(メチルア

 $\frac{1}{2}$ $\frac{$

【0358】実施例 96-98

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 又は39と同様に処理することにより、第7表記載の下 記各化合物を得る。

【0359】6, 7-ジメトキシ-3-メトキシカルボ ニルー<math>2-ピペリジノー4-(3, 4, 5-トリメトキ シフェニル) -1(2H) -11 (2H) (2H) -11 (2H) (

6、7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー(3、4ーメチレンジオキシベンジル)-4-(3、4、5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例97)

6、7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー2ー(3、4-メチレンジオキシフェニル)-4-(3、4、5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例98)

実施例 99

(1)6、7ージメトキシー4ー(3,4、5ートリメトキシフェニル)イソクマリンー3ーカルボン酸(参考例50の目的化合物)2.4gのメタノール(50m1)溶液及び5.5Nアンモニアーメタノール溶液(50m1)の混合物を、室温にて終夜撹拌する。反応液を減圧下に付し、アンモニアを留去した後、更に溶媒を減圧留去する。残渣をクロロホルムで抽出し、水洗、乾燥後、溶媒を超去する。当該残渣に4N塩化水素一酢酸エチル溶液(30m1)を加え、室温にて終夜撹拌する。溶媒を減圧留去し、得られた残渣をクロロホルム抽出し、水洗、乾燥後、溶媒を留去することにより、第8表記載の3ーカルボキシー6,7ージメトキシー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン1.89gを得る。

【0360】(2)本品1.50gに2N水酸化ナトリウム水溶液1.8m1及び水20m1を加えて加熱溶解する。室温にて放置し、析出晶をろ取することにより、第8表記載の3-カルボキシ-6,7-ジメトキシ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・ナトリウム塩を得る。

【0361】実施例 100

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例99-(1)と同様に処理することにより、第8表記載の3-カルボキシー6,7-ジメトキシー2-(2-ピペリジノエチル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0362】実施例 101-106

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 又は39と同様に処理することにより、第9表記載の下 記各化合物を得る。 【0363】6, 7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-<math>2-(4-メチル-1-ピペラジニル)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例101)

6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例102)

2-(3-)000フェニル) -6, 7-ジメトキシ-3 -メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル) -1(2H) - イソキノリノン(実施例104)

2-シクロペンチルー6, 7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー4ー(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例<math>105) 2-ベンジルー6, 7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー4ー(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例<math>106)

実施例 107-108

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例43と同様に処理することにより、第9表記載の下記各化合物を得る。

【0364】6、7-ジメトキシ-2-(4-ジメチルアミノフェニル)-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノン・塩酸塩(実施例<math>107)

6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-(4-モルホリノフェニル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩 酸塩(実施例108)

実施例 109-111

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 もしくは39と同様に処理することにより、第9表記載 の下記各化合物を得る。

【0365】6, 7-ジメトキシ-2-〔3-(1-イミダゾリル)プロピル〕-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例109)

6. 7-ジメトキシ-2-[3-(ヒドロキシメチル)フェニル]-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例<math>110)

6, 7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2- [4-(メトキシカルボニルメチル) フェニル] -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1(2H) - イソキノリノン(実施例111)

実施例 112

(1) 実施例111の目的化合物を実施例21と同様に 処理することにより、2-[4-(カルボキシメチル) フェニル]-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボ ニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノンを得る。

【0366】(2)本品を実施例99-(2)と同様に処理することにより、第9表記載の2-[4-(カルボキシメチル)フェニル]-6, 7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・ナトリウム塩を得る。

【0367】実施例 113

実施例99-(1)の目的化合物2gをメタノール20mlに懸濁し、室温で濃硫酸5mlを加えた後、8時間加熱還流する。反応液を氷冷下、炭酸カリウム水溶液に注ぎ、クロロホルムを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、濃縮する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム)にて精製することにより、第9表記載の6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン1.75gを得る。

【0368】実施例 114

実施例113の目的化合物1.4gのジメチルホルムアミド溶液15m1に4ーピコリルクロリド・塩酸塩588mg及び炭酸カリウム1.13gを加え、50℃で2時間撹拌する。反応終了後、酢酸エチル、水を加え、酢酸エチル抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後溶媒を留去する。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒:クロロホルム:アセトン=10:1)にて精製後、残渣を酢酸エチルに溶解し、4N塩化水素一酢酸エチル溶液1m1を加える。析出晶を沪取して、酢酸エチルで洗浄することにより、第9表記載の6.7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー(4ーピリジルメチル)−4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)−1(2H)−イソキノリノン・塩酸塩820mgを得る。【0369】実施例 115

実施例113の目的化合物1.4gのジメチルホルムアミド溶液15m1に臭化シクロプロビルメチル484mg、炭酸カリウム1.13gを加え50℃で1時間撹拌する。酢酸エチル、水を加え、酢酸エチル抽出後、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:ヘキサン:酢酸エチル=5:5:1)にて精製することにより、第9表記載の2-シクロプロビルメチルー6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン840mgを得る。

【0370】実施例 116-117

実施例113の目的化合物と対応原料化合物とを実施例 114と同様に処理することにより、第9表記載の下記

各化合物を得る。

【0371】6、7-ジメトキシー3-メトキシカルボ ニルー2-(3-ピリジルメチル)-4-(3, 4, 5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノ ン・塩酸塩(実施例116)

6, 7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー2ー (2-ピリジルメチル)-4-(3, 4, 5-トリメト キシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩 (実施例117)

実施例 118

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 又は39と同様に処理することにより、第9表記載の 6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ーモ ルホリノー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル) -1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0372】実施例 119

実施例118の目的化合物1.3g、濃塩酸15m1及びジオキサン15m1の混合物を終夜加熱還流する。反応液を室温まで冷却し、水及びクロロホルムを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:アセトン=50:1)にて精製することにより、第10表記載の6.7ージメトキシー4ー(3.5ージメトキシー4ーヒドロキシフェニル)ー3ーメトキシカルボニルー2ーモルホリノー1(2H)ーイソキノリノン530mgを得る。

【0373】実施例 120

6, 7ージメトキシー3ーヒドロキシー4ー(3, 4, 5ートリメトキシフェニル)ー3, 4ージヒドロイソクマリンー3ーカルボン酸(参考例74の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例46と同様に処理することにより、第11表記載の6, 7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー〔(2ーピリジル)アミノ〕ー4ー(3, 4, 5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0374】実施例 121

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 又は39と同様に処理することにより、第11表記載の6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー(3ーメチルチオフェニル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0375】実施例 122

実施例121の目的化合物200mgのクロロホルム溶液15mlに、室温にてメタクロロ過安息香酸164mgのクロロホルム溶液10mlを加え、終夜撹拌する。反応液を5%水酸化ナトリウム水溶液で洗浄後、溶媒を留去することにより、第11表記載の6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー(3ーメチルスルホニルフェニル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェ

ニル)-1 (2H)-イソキノリノン150mgを得る。

【0376】実施例 123

実施例121の目的化合物200mgのクロロホルム溶液(15m1)に、室温にて、メタクロロ安息香酸78mgのクロロホルム溶液(10m1)を加え、1時間撹拌する。反応液を5%水酸化ナトリウム水溶液にて洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、第11表記載の6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー(3ーメチルスルフィニルフェニル)-4-(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン170mgを得る。

【0377】実施例 124

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1もしくは39と同様に処理することにより、第11表記載の6,7ージメトキシー2ー(テトラヒドロー4Hー1,4ーチアジンー4ーイル)ー3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノンを得る。

【0378】実施例 125

実施例124の目的化合物を実施例122と同様に処理することにより、第11表記載の6、7ージメトキシー2ー(1、1ージオキソーテトラヒドロー4H-1、4ーチアジンー4ーイル)ー3ーメトキシカルボニルー4ー(3、4、5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノンを得る。

【0379】実施例 126

実施例124の目的化合物を実施例123と同様に処理することにより、第11表記載の6,7ージメトキシー2ー(1ーオキソーテトラヒドロー4H-1,4ーチアジン-4ーイル)-3ーメトキシカルボニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0380】実施例 127

(1) 2-(3, 4, 5-トリメトキシベンゾイル)-4, 5-ジメトキシ安息香酸(参考例14の目的化合物)10.0g、ザルコシンメチルエステル5.38g及び1-ヒドロキシベンゾトリアゾール4.48gのジメチルホルムアミド溶液(100ml)に氷冷下、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩5.60g及びトリエチルアミン4.89mlを加えた後、室温で終夜撹拌する。反応液に水および酢酸エチルを加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。得られる残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、N-メトキシカルボニルメチルーN-メチル-2-(3, 4, 5-トリメトキシベンゾイル)-4, 5-ジメトキシベンゼンカルボキサミド10.1gを得る。

【0381】(2)本品5.70gのテトラヒドロフラン溶液(130ml)に氷冷下、tert-ブトキシカ

リウム2.08gを加えて、室温で30分間撹拌する。 反応液に水及び酢酸エチルを加えて抽出し、抽出液を洗 浄、乾燥後、溶媒を留去する。析出晶をクロロホルム (100ml)に溶解し、pートルエンスルホン酸4. 70gを添加した後、2時間湿流する。反応液を洗浄、 乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=1:2) で精製することにより、第12表記載の6,7ージメト キシー3ーメトキシカルボニルー2ーメチルー4ー (3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ー イソキノリノン2.46gを得る。

【0382】実施例 128

実施例127の目的化合物を実施例21と同様に処理することにより、第12表記載の3-カルボキシー6,7-ジメトキシー2-メチルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0383】実施例 129

実施例128の目的化合物1.50g、1,3-ジシクロヘキシルカルボジイミド793mg及び1-ヒドロキシベンゾトリアゾール588mgのジメチルホルムアミド溶液(30ml)を室温で1時間撹拌した後、モルホリン335mgを加えて2時間撹拌する。更に50℃で4時間撹拌する。反応混合物に水及び酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルー酢酸エチルで結晶化することにより、第12表記載の6,7-ジメトキシー2-メチルー3-モルホリノカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン893mgを得る。

【0384】実施例 130

実施例128の目的化合物1.66g、1,3-ジシク ロヘキシルカルボジイミド960mg、1-ヒドロキシ ベンゾトリアゾール710mgを塩化メチレン(10m 1) -ジメチルホルムアミド(5m1)混液に加え、室 温で30分間撹拌する。該混合物に4-(2-アミノエ チル) イミダゾール850mg及びトリエチルアミン 1. 28m1のジメチルホルムアミド (5m1)溶液を 加えて3時間撹拌した後、更に50℃で7時間撹拌す る。反応混合物に水及び酢酸エチルを加えて抽出する。 抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲ ルカラムクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:へ キサン=30:1)にて精製することにより、第12表 記載の6、7ージメトキシー3-〔2-(4-イミダゾ リル) エチルアミノカルボニル] -2-メチル-4-(3, 4, 5-h) + h +イソキノリノン1.0gを得る。

【0385】実施例 131

実施例128の目的化合物と対応原料化合物を実施例130と同様に処理することにより、第12表記載の6,

7-ジメトキシ-3-[4-(2-ヒドロキシエチル) ピペラジニルカルボニル] -2-メチル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) <math>-1(2H)-1 イソキノリノンを得る。

【0386】実施例 132

参考例50の目的化合物と対応原料化合物とを実施例39と同様に処理することにより、第12表記載の6,7-ジメトキシー2ー(3-メトキシー4-アミノフェニル)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-3-トリメチルシリルメチルオキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0387】実施例 133

6, 7-ジエトキシー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) イソクマリン-3-カルボン酸(参考例54の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例1又は39と同様に処理することにより、第13表記載の6, 7-ジエトキシー3-メトキシカルボニルー2-モルホリノー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0388】実施例 134-135

6,7ージエトキシー3ーヒドロキシー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-3,4ージヒドロイソクマリン-3ーカルボン酸(参考例76の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4又は31と同様に処理することにより、第13表記載の下記各化合物を得る。

【0389】6、7-ジエトキシ-3-メトキシカルボ ニル-2-(4-テトラヒドロピラニル)-4-(3、 4、5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキ ノリノン(実施例134)

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6,7-ジエトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノン(実施例1.35)

実施例 136

(1) 実施例135の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第13表記載の2-(4-アミノフェニル)-6,7-ジエトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0390】(2)本品を実施例33-(2)と同様に 処理することにより、第13表記載の2-(4-アミノフェニル)-6,7-ジエトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノンを得る。

【0391】実施例 137

実施例135の目的化合物を実施例71と同様に処理することにより、第13表記載の6,7ージエトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー〔4ー(NーメチルーNーtertーブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)

-イソキノリノンを得る。

【0392】実施例 138

実施例137の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第13表記載の6,7ージエトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー〔4ー(メチルアミノ)フェニル〕-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0393】実施例 139

参考例76の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第13表記載の2-(4-ベンジルオキシフェニル)-6,7-ジエトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0394】実施例 140

実施例139の目的化合物を実施例2と同様に処理することにより、第13表記載の6,7ージエトキシー2ー(4-ヒドロキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0395】実施例 141-147

5 - 置換、6 - 置換、7 - 置換又は6, 7 - ジ置換 - 4 - (3, 4, 5 - トリメトキシフェニル) イソクマリン - 3 - カルボン酸化合物(参考例58、57、53、5 2、56、59又は55の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例1又は39と同様に処理することにより、 第14表記載の下記各化合物を得る。

【0396】3ーメトキシカルボニルー6ーメチルー2 ーフェニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)ーイソキノリノン(実施例141) 6ークロロー3ーメトキシカルボニルー2ーフェニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン(実施例142) 3ーメトキシカルボニルー6,7ーメチレンジオキシー2ーフェニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニ

 ν) - 1 (2H) - イソキノリノン (実施例143) 7-メトキシー3-メトキシカルボニル-2-フェニル -4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2 H)-イソキノリノン (実施例144)

8-クロロ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)--1(1)-1(2)

8-メトキシ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル -4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2 H)-11(2)

実施例 148

8-クロロ-3-ヒドロキシ-4-(3, 4, 5-トリ

メトキシフェニル) - 3, 4 - ジヒドロイソクマリンー 3 - カルボン酸 (参考例78の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4又は31と同様に処理することにより、第14表記載の2 - 〔4 - (tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕 - 8 - クロロー3 - メトキシカルボニルー4 - (3, 4, 5 - トリメトキシフェニル) - 1(2H) - イソキノリノンを得る。

【0397】実施例 149

実施例148の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第14表記載の2-(4-アミノフェニル)-8-クロロ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0398】実施例 150

3ーヒドロキシー4ー(3, 4, 5ートリメトキシフェニル)-6ーメトキシー3, 4ージヒドロイソクマリン-3ーカルボン酸(参考例77の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4又は31と同様に処理することにより、第14表記載の2-〔4-(tertーブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6ーメトキシー3ーメトキシカルボニルー4-(3, 4, 5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0399】実施例 151

実施例150の目的化合物を実施例8-(1)と同様に 処理することにより、第14表記載の2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2 H)-イソキノリノンを得る。

【0400】実施例 152

4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシイソクマリン-3-カルボン酸(参考例60の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例10-(1)と同様に処理することにより、第15表記載の4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-3-カルボキシー6,7-ジメトキシー2-フェニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0401】実施例 153

実施例152の目的化合物を実施例10-(2)と同様 に処理することにより、第15表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキ シ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル-1(2 H)-イソキノリノンを得る。

【0402】実施例 154-155

実施例152の目的化合物と対応原料化合物とを実施例 129と同様に処理することにより、第15表記載の下 記各化合物を得る。

【0403】4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-3-カルバモイル-6,7-ジメトキシ-2-フェニル-1(2H)-イソキノリノン(実施例154)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-(N-メチルカルバモイル)-2-フェニル-1(2H)-イソキノリノン(実施例155)

実施例 156-160

4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-3-ヒドロキシー6,7-ジメトキシイソクマリン-3-カルボン酸(参考例80の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4又は31と同様に処理することにより、第16表記載の下記各化合物を得る。

【0404】4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2-(4-ブロモ-3-メチルフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-4ソキノリノン(実施例156)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2-(4-カルバモイルフェニル)-6,7-ジメトキシ -3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノ ン(実施例157)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2-(3-カルバモイルフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン(実施例158)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-メトキシカルボニルメチル-1(2H)-イソキノリノン(実施例159)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-2-エトキシカルボニルメチルー3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン(実施例160)

実施例 161

実施例159の目的化合物を実施例21と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2-カルボキシメチルー6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0405】実施例 162-164

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第16表記載の 下記各化合物を得る。

【0406】4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-2-〔<math>2-(2-ヒドロキシエチルオキシ)エチル〕-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン(実施例162)4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-(1-ピロリル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例163)

4-(3-70-4, 5-5)++5)=-10 -(3-70-4, 5-5)++5=-10 -(3-70-4, 5-5)++5=-10

ル] -6, 7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニルー1(2H) -イソキノリノン(実施例164)

実施例 165

実施例164の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第16表記載の2-(2-アミノエチル)-4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0407】実施例 166

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー2-(5-メチルイソオキサゾールー3-イル)-1(2 H)-イソキノリノンを得る。

【0408】実施例 167

4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシイソクマリン-3-カルボン酸(参考例60の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例1又は39と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニルー2-(N-フェニルアミノ)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0409】実施例 168-169

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第16表記載の 下記各化合物を得る。

【0410】4-(3-プロモ-4, 5-ジメトキシフェニル)-6, 7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-(3-ニトロフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例168)

4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-(2-メトキシエチル)-1(2H)-イソキノリノン (実施例169)

実施例 170

(1)参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4又は31と同様に処理することにより、4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-(3-メトキシカルボニルフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0411】(2)本品を実施例21と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2-(3-カルボキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0412】実施例 171

実施例170の目的化合物を実施例129と同様に処理

することにより、第16表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2-{3-[2-(tert-ブトキシカルボニル)ヒドラジノカルボニル]フェニル}-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0413】実施例 172

実施例171の目的化合物を実施例68と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-プロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-2-(3-(ヒドラジノカルボニル)フェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。【0414】実施例 173

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第16表記載の 4-(3-プロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー2-[3-(メトキシカルボニルメトキシ)フェニル]-1 (2H)-イソキノリノンを得る。

【0415】実施例 174

実施例173の目的化合物を実施例21と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2-[3-(カルボキシメトキシ)フェニル]-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0416】実施例 175

実施例174の目的化合物を実施例129と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-2-{3-[N-(3-モルホリノプロピル)カルバモイルメチルオキシ]フェニル}-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0417】実施例 176

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第16表記載の 2-(3-アミノフェニル)-4-(3-ブロモー4, 5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0418】実施例 177

ギ酸3m1に無水酢酸3m1を加え、室温にて4時間撹拌する。当該溶液に実施例176の目的化合物500mgを加え、室温にて終夜撹拌する。更に60℃にて終夜撹拌し、反応終了後、残渣に水、酢酸エチルを加え、酢酸エチル抽出する。抽出液を水洗、乾燥後、溶媒を留去し残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:アセトン=10:1)にて精製することにより、第16表記載の6,7ージメトキシー2ー〔3ー(ホルミルアミノ)フェニル〕-4ー(3ーブロモー4,5ージメトキシフェニル)-3ーメトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0419】実施例 178-180

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 又は31と同様に処理することにより、第16表記載の 下記各化合物を得る。

【0420】4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-(3-(2-メチルピリミジン-4-イル)フェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例178)

 $4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-(3-(1-メチルピラゾール-3-イル)フェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例179)4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2-(2-[4-(tert-プトキシカルボニル)ピペラジン-1-イル]エチル<math>\}$ -6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン(実施例180)

実施例 181

実施例180の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-プロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー2-(2-ピペラジノエチル)-3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩を得る。

【0421】実施例 182

参考例60の目的化合物と対応原料化合物とを実施例39と同様に処理した後、実施例43-(2)と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-2-(2-モルホリノエチル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0422】実施例 183

参考例60の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1もしくは39と同様に処理することにより、第16表記載の2-アミノー4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0423】実施例 184

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 もしくは31と同様に処理することにより、第16表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-2-(3-ヒドロキシプロピル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0424】実施例 185

実施例184の目的化合物190mgのジメチルホルム アミド溶液(3ml)にニコチン酸クロリド69mg及 びトリエチルアミン0.11mlを加え、室温で終夜撹 拌する。更にニコチン酸クロリド69mg及びトリエチ ルアミン0.11mlを加え終夜撹拌する。反応終了

後、酢酸エチル、水を加え、酢酸エチル抽出する。抽出 液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去することにより、第16 表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニ ル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニルー 2-[3-(ニコチノイルオキシ)プロピル]-1(2 H) - イソキノリノン170mgを得る。

【0425】実施例 186-198

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 もしくは31と同様に処理することにより、第16表記 載の下記各化合物を得る。

 $[0426]2-n-7+\nu-4-(3-70+-4)$ 5ージメトキシフェニル) -6, 7ージメトキシー3-メトキシカルポニル-1(2H)-イソキノリノン(実 施例186)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2 ーカルバモイルメチルー6、 フージメトキシー3ーメト キシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン(実施例 187)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-(6-キノリル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例188)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6, 7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー2-(2- テトラヒドロフリルメチル) - 1 (2H) - イソキノリノン(実施例189)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6, 7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー2-(3-キノリル)-1(2H)-イソキノリノン(実施 例190)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー2-[(1-ヒドロキシメチルー 2-ヒドロキシ) エチル] -3-メトキシカルポニルー 1 (2H) -イソキノリノン (実施例191)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-2-(3-ジメチルアミノプロピ ル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノ リノン(実施例192)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-2 -〔3-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)プロ ピル]-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル -1(2H)-イソキノリノン(実施例193)

4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6, 7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ー (3-メトキシプロピル)-1(2H)-イソキノリノ ン(実施例194)

2-(N-ベンジルピペリジン-4-イル)-4-(3 ープロモー4,5ージメトキシフェニル)-6,7ージ メトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソ キノリノン(実施例195)

2-ベンジル-4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシ フェニル) -6, 7-ジメトキシ-3-メトキシカルボ ニル-1(2H)-イソキノリノン(実施例196) 4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-プ ロピル-1(2H)-イソキノリノン(実施例197) 2-[3-(6-アミノ) ピリジル] -4-(3-プロ モー4,5ージメトキシフェニル)-6,7ージメトキ シー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリ ノン(実施例198)

実施例 199-201

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例4 6と同様に処理することにより、第16表記載の下記各 化合物を得る。

【0427】2-(4-アミノプロピル)-4-(3-プロモー4、5ージメトキシフェニル)-6、7ージメ トキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキ ノリノン・塩酸塩(実施例199)

2-(シス-2-アミノ-1-ヘキシル)-4-(3-プロモー4,5ージメトキシフェニル)-6,7ージメ トキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキ ノリノン(実施例200)

2-(4-アミノシクロヘキシル)-4-(3-プロモ -4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ -3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノ ン・塩酸塩(実施例201)

実施例 202

参考例60の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 もしくは39と同様に処理することにより、第16表記 載の2-(4-アセチルアミノフェニル)-4-(3-プロモー4,5ージメトキシフェニル)-6,7ージメ トキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキ ノリノンを得る。

【0428】実施例 203-204

参考例60の目的化合物と対応原料化合物とを実施例1 もしくは39と同様に処理することにより、第16表記 載の下記各化合物を得る。

【0429】4-(3-プロモ-4,5-ジメトキシフ ェニル)-6,7ージメトキシー3-メトキシカルボニ ルー2-モルホリノー1(2H)-イソキノリノン(実 施例203)

2-[(4-ベンジルオキシカルボニル)ピペラジン-1-イル]-4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフ ェニル)-6, 7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニ ル-1(2H)-イソキノリノン(実施例204)

実施例 205-206

実施例204の目的化合物550mgを25%臭化水素 一酢酸2.5m1に溶解し、室温で15分間撹拌した 後、酢酸エチル及び飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加 えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去す

る。得られた残渣をアセトニトリル3m1に溶解し、2 ープロモエタノール99mg、炭酸カリウム65mgを 加え3時間加熱還流する。反応液を室温まで昇温後、酢 酸エチル及び飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて抽 出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒:クロロ ホルム:メタノール=20:1)で精製することによ り、第16表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメト キシフェニル) -6, 7-ジメトキシ-2-[4-(2 ーヒドロキシエチル) ピペラジン-1-イル) -3-メ トキシカルポニル-1 (2H) -イソキノリノンを得 る。更に本品をクロロホルム3mlに溶解後、4規定塩 化水素-酢酸エチル溶液50μ1を加える。反応液を濃 縮後、得られた結晶をジエチルエーテルを加えてろ取す ることにより、第16表記載の4-(3-ブロモ-4, 5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー2-〔4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-イ ル〕-3-メトキシカルポニル-1(2H)-イソキノ リノン・塩酸塩を得る(実施例205)。なお、上記反 応 (実施例204の目的化合物と2-ブロモエタノール との反応)の際、副生成物として、第16表記載の2-(4-ベンジルピペラジン-1-イル)-4-(3-ブ ロモー4, 5ージメトキシフェニル) ー6, 7ージメト キシー3-メトキシカルポニル-1(2H)-イソキノ リノンを得る(実施例206)。

【0430】実施例 207

実施例193の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第16表記載の2-(4-アミノプロビル)-4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0431】実施例 208

4-(4-プロモー3,5-ジメトキシフェニル)-3-ヒドロキシー6,7-ジメトキシー3,4-ジヒドロイソクマリンー3-カルボン酸(参考例81の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル)-4-(4-プロモー3,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3ーメトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得た後、続いて実施例24と同様に処理することにより、第17表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(4-プロモー3,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0432】実施例 209

4-(3,5-ジメトキシフェニル)-3-ヒドロキシ-6,7-ジメトキシ-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例83の目的化合物)と対応原料化合物を実施例4もしくは31と同様に処理すること

により、2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6,7-ジメトキシー4-(3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得た後、続いて実施例24と同様に処理することにより、第17表記載の2-(4-アミノフェニル)-6,7-ジメトキシー4-(3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0433】実施例 210-211

対応6,7-ジメトキシーイソクマリン-3ーカルボン 酸化合物(参考例61又は63の目的化合物)を実施例 1もしくは39と同様に処理することにより、第17表 記載の下記各化合物を得る。

【0434】4-(4-プロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-モルホリノ-1(2H)-イソキノリノン(実施例<math>210)

6、7ージメトキシー4ー(3、5ージメトキシフェニル)-3ーメトキシカルボニルー2ーモルホリノー1 (2H)ーイソキノリノン(実施例211)

実施例 212

6, 7ージメトキシー4ー(2, 3, 4ートリメトキシフェニル)イソクマリンー3ーカルボン酸(参考例64の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例1もしくは39と同様に処理することにより、第17表記載の6,7ージメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ーフェニルー4ー(2,3,4ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノンを得る。

【0435】実施例 213

7-ベンジルオキシー3-ヒドロキシー6-メトキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例71の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第18表記載の7-ベンジルオキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-2-フェニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0436】実施例 214

実施例213の目的化合物を実施例2と同様に処理することにより、第18表記載の7ーヒドロキシー6ーメトキシー3ーメトキシカルボニルー2ーフェニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノンを得る。

【0437】実施例 215-217

実施例214の目的化合物を実施例3と同様に処理する ことにより、第18表記載の下記各化合物を得る。

【0438】6-メトキシ-3-メトキシカルボニルー 2-フェニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -7-(4-ピリジルメチルオキシ) -1(2H) -イソキノリノン・塩酸塩(実施例215)

6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例216)

6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-7-(2-ビリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例217)

実施例 218

ピロールー2ーカルボン酸38.4mg及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾール1水和物53mgをアセトニトリル10mlに溶解し、1ー(3ージメチルアミノプロピル)ー3ーエチルカルボジイミド塩酸塩66.3mgを加えて室温で30分間撹拌する。当該反応液を、実施例214の目的化合物162mg及び炭酸カリウム48mgのジメチルホルムアミド10ml溶液に加えて室温で30分間撹拌する。水及び酢酸エチルを加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、更に、ジエチルエーテルにて再結晶化することにより、第18表記載の6-メトキシー3ーメトキシカルボニルー2ーフェニルー7ー(2ーピロリルカルボニルオキシ)ー4ー(3.4、5ートリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン145mgを得る。

【0439】実施例 219-220

実施例214の目的化合物を実施例7-(1)と同様に 処理することにより、第18表記載の下記各化合物を得 る。

【0440】6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル-7-(2-チエニルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例219)

実施例 221

7-ベンジルオキシー3ーヒドロキシー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル)ー3,4ージヒドロイソクマリンー3ーカルボン酸(参考例73の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第19表記載の2-[4-(tertーブトキシカルボニルアミノ)フェニル]ー7ーベンジルオキシー3ーメトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノンを得る。

【0441】実施例 222

実施例221の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第19表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ベンジルオキシ-3-メトキシカルボニルー

4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1(2 H) -4ソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0442】実施例 223

実施例221の目的化合物を実施例5と同様に処理することにより、第19表記載の2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-7-ヒドロキシ-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0443】実施例 224

実施例223の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第19表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ヒドロキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0444】実施例 225

実施例223の目的化合物を実施例6もしくは7と同様に処理することにより、第19表記載の2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-キノリルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩を得る。

【0445】実施例 226-227

実施例223の目的化合物を実施例6もしくは7と同様 に処理することにより、第19表記載の下記各化合物を 得る。

【0446】2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(4-キノリルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例226)

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-キノリルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例227)

実施例 228

実施例4の目的化合物を実施例6-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ベンジルオキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。【0447】実施例 229

実施例5の目的化合物を実施例6 - (2)と同様に処理することにより、第20表記載の2 - (4-アミノフェニル)-7-ヒドロキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0448】実施例 230-238

実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6と 同様に処理することにより、第20表記載の下記各化合物を得る。

【0449】2-〔4-(tert-ブトキシカルボニ ルアミノ) フェニル] -7-(tert-ブトキシカル ポニルメチルオキシ) -6-メトキシ-3-メトキシカ ルポニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル) -1(2H)-イソキノリノン(実施例230(1)) 2-(4-アミノフェニル)-7-(カルボキシメチル オキシ) -6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4 -(3, 4, 5-h) + h +-イソキノリノン・塩酸塩(実施例230(2)) 2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フ ェニル] -7-シクロペンチルオキシ-6-メトキシー 3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメト キシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例 231(1)) 2-(4-アミノフェニル)-7-シクロペンチルオキ シー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例231(2)) 2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フ ェニル]-7-[2-(N, N-ジメチルアミノ)エチ ルオキシ〕-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2 H) -イソキノリノン(実施例232(1)) 2-(4-アミノフェニル)-7-[2-(N, N-ジ メチルアミノ) エチルオキシ] -6-メトキシ-3-メ トキシカルボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフ ェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実 施例232(2)) 2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フ ェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7 - 〔2- (2-メトキシエチルオキシ) エチルオキシ〕 H)-イソキノリノン(実施例233(1)) 2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メト キシカルボニルー7ー〔2ー(2-メトキシエチルオキ シ) エチルオキシ] -4-(3,4,5-トリメトキシ フェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実

7-エトキシー2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例234(1))

施例233(2))

2-(4-アミノフェニル)-7-エトキシ-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例234(2))

2-[4-(tert-7)++> hux=hy=2) z=h -(2-x)++> -3-x++> hx=2 -(3,4,5-4)

 $2-(4-\gamma = J)$ $-(3-\gamma + 2)$ $-(3-\gamma + 2)$

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(4-ビリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例236(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例237(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例237(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ) フェニル] -6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-キノリルメチルオキシ) -4-(3,4,5-トリメトキシフェニル) -1(2H) -イソキノリノン(実施例238(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-キノリルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例238(2))

実施例 239

(1) 実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6-(1) と同様に処理することにより、第20表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-(2-ヒドロキシエチルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0450】(2)本品を実施例24と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-(2-ヒドロキシエチルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

(2))

【0451】実施例 240-253

実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6と 同様に処理することにより、第20表記載の下記各化合 物を得る。

【0452】2-〔4-(tert-ブトキシカルボニ

ルアミノ)フェニル〕-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-フェニルエチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例240(1))
2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-フェニルエチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例240(2))7-ベンゾイルメチルオキシ-2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメ

2-(4-r)フェニル) -7-ベンゾイルメチルオ キシー6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル) <math>-1(2H)-4 イソキノリノン・塩酸塩(実施例241(2))

トキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施

例241(1))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-ニトロベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例242(1))

2-(4-r)フェニル) -6-xトキシー3-xトキシカルボニル-7-(2-ニトロベンジルオキシ) -4-(3,4,5-トリメトキシフェニル) -1(2H) -11 -12 -12 -13 -14 -14 -14 -15 -16 -17 -17 -18 -18 -19 -

2-(4-r)ラノフェニル)-6-xトキシー3-xトキシカルボニル-7-(3-c)トロベンジルオキシ)-4-(3,4,5-c)リメトキシフェニル)-1(2+c) H)-4 Yキノリノン・塩酸塩(実施例243(2)) 2-[4-(tert-r)トキシカルボニルアミノ)フェニル〕-7-c シクロヘキシルメチルオキシ-6-xトキシー3-xトキシカルボニル-4-(3,4,5-c)リメトキシフェニル)-1(2+c) -4 Yキノリノン(実施例2444(1))

 $2-(4-\gamma)$ フェニル)-7-シクロヘキシルメチルオキシ-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例244(2))2-(4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フ

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-(3,4-ジクロロベンジルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例246(1))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(4-ニトロベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例247(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(4-ニトロベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例247(2))2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(4-フェニルベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例248(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(4-フェニルベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノン・塩酸塩(実施例248(2))2-[4-(tert-プトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(3-メトキシカルボニルベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソチノリノン(実施例249(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(3-メトキシカルボニルベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例249(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-(2-フルオロベンジルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5 -トリメトキシフェニル) -1 (2H) -イソキノリノン (実施例250(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-(2-フルオロベンジルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例250(2))2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(1-ナフチルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例251(1))

2-(4-r)ラノフェニル)-6-xトキシー3-xトキシカルボニルー7-(1-r)ナルメチルオキシ)-4-(3,4,5-r)リメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例251(2))2-[4-(tert-r)トキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6-xトキシー3-xトキシカルボニルー7-(2-r)ナルメチルオキシ)-4-(3,4,5-r)トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例252(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-ナフチルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例252(2))7-アリルオキシ-2-<math>(4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例253(1))

7-アリルオキシ-2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3, 4, 5 -トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例253(2))

実施例 254

(1)実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6-(1)と同様に処理することにより、2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(4-メトキシカルボニルベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

[0453] m. p. 197-199℃

(2)本品を実施例21と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-(4-カルボキベンジルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。【0454】(3)上記(1)で得た化合物を実施例6-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メト

キシカルボニルー7-(4-X)トキシカルボニルベンジルオキシ)-4-(3,4,5-1)リストキシフェニル)-1(2H)-11、実施例 255

(1)実施例5の目的化合物300mg、2-奥化ピリジン57μ1、ヨウ化銅113mg及び炭酸カリウム82mgのジメチルホルムアミド(5m1)懸濁液を80℃にて5時間撹拌する。反応終了後、反応液に酢酸エチルを加えて、抽出する。抽出液をアンモニア水で洗浄し、更に水洗する。乾燥後、溶媒を留去し、残渣をクロマトトロン(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=1:1)で精製することにより、第20表記載の2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン40mgを得る。

【0456】(2)本品を実施例24と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩を得る。

【0457】実施例 256

(1)実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例218と同様に処理することにより、第20表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-[(1-メチル-4-ニトロ)ピロール-2-イルーカルボニルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0458】(2)本品を実施例6-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-T)ラフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-((1-メチル-4-ニトロ)ピロール-2-イルーカルボニルオキシ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-1ソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0459】実施例 257

(1)実施例5の目的化合物200mgをジメチルホルムアミド10mlに溶解し、ベンゾイルクロリド40μ1、トリエチルアミン48μ1及び4ージメチルアミノピリジン5mgを加えて室温にて終夜撹拌する。反応終了後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び酢酸エチルを加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;へキサン:酢酸エチル=1:1)で精製することにより、第20表記載の7ーベンゾイルオキシー2ー〔4ー(tertーブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6ーメトキシー3ーメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノ

ンを得る。

【0460】(2)本品を実施例6-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ベンゾイルオキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0461】 実施例 258

(1) 実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例218と同様に処理することにより、第20表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(2-ピロリルカルボニルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。(本品は精製することなく、次工程へ供した)

(2)本品を実施例6-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-6 -メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(2-ピロリルカルボニルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0462】 実施例 259-268

実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例7と 同様に処理することにより、第20表記載の下記各化合 物を得る。

【0463】2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-[2-(2-ピリジル)エチルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノン(実施例259(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-(2-ピリジル)エチルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例259(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-7-(3-チエニルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン(実施例260(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-7-(3-チエニルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例260(2))2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-7-(4-キノリルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン(実施例261(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-7-(4-キノリルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例261(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(3-メチルベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例262(1))

2-(4-r)-(2-r)-

2-(4-アミノフェニル)-7-((2-クロロ-5-1) ペンジルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例263(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-7-(3-メトキシベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例264(1))(本品は精製することなく、次工程へ供した)

2-(4-r)-(2-r)-(3-x)+2-(3-x

(1))(本品は精製することなく、次工程へ供した)
 7-(3-アミノベンジルオキシ)-2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例265(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-シクロペンチルメチルオキシー<math>6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例266(1))(本品は精製することなく、次

工程へ供した)

2-(4-アミノフェニル)-7-シクロペンチルメチルオキシ-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例266(2))2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-[4-(1-tert-ブトキシカルボニル)ピペリジルメチルオキシ]-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例267(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(4-ピペリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノン・2塩酸塩(実施例267(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピペリジノエチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例268(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(2-ピペリジノエチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例268(2))

実施例 269

(1) 実施例5の目的化合物100mg、トリエチルアミン50mgのクロロホルム10m1溶液を一10℃に冷却し、トリホスゲン49mgのクロロホルム溶液を滴下する。室温まで昇温後、30分間撹拌し、Nーメチルピペラジン50mg及びトリエチルアミン17mgのクロロホルム溶液を加え、更に2時間撹拌する。反応終了後、反応液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、第20表記載の2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(4-メチルピペラジニルカルボニルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン73mgを得る。

【0464】(2)本品を実施例24と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-(4-メチルピペラジニルカルボニルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩を得る。

【0465】実施例 270

(1)実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施 例269-(1)と同様に処理することにより、第20 表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルア ミノ) フェニル〕-7-ジエチルアミノカルボニルオキシ-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0466】(2)本品を実施例269-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ジエチルアミノカルボニルオキシー6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0467】実施例 271

(1)実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例269-(1)と同様に処理することにより、第20表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-モルホリノカルボニルオキシ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0468】(2)本品を実施例269-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-モルホリノカルボニルオキシ-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0469】実施例 272

(1)実施例5の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6-(1)と同様に処理することにより、2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-7-シアノメチル-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。m.p.136-138℃

(2)本品310mg、アジ化ナトリウム156mg、アンモニウムクロリド128mgのジメチルホルムアミド溶液(30m1)を70℃で48時間撹拌した後、水及び酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルージエチルエーテル混液で結晶化することにより、第20表記載の2−(4−(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕−6−メトキシー3−メトキシカルボニルー7−(5−テトラゾリルメチルオキシ)−4−(3,4,5−トリメトキシフェニル)−1(2H)−イソキノリノン178mgを得る。

【0470】(3)本品を実施例6-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(5-テトラゾリルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0471】実施例 273-275

(1) 実施例6(1)、236(1)又は237(1) の目的化合物をメタクロロ過安息香酸で処理することに より、第20表記載の下記各化合物を得る。

【0472】2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(N-オキソー4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノン(実施例273(1))2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(N-オキソー3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例274(1))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(N-オキソ-2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例275(1))

(2)本品を実施例6-(2)と同様に処理することにより、第20表記載の下記各化合物を得る。

【0473】2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(N-オキソー4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例273(2))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(N-オキソ-3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例274(2))

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(N-オキソ-2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例275(2))

実施例 276

(1) 実施例245-(1)の目的化合物を実施例21と同様に処理することにより、2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-(カルボキシメチルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。次いで、本品150mgのジメチルホルムアミド溶液(5m1)に氷冷下カルボニルジイミダゾール40mgを加えた後、室温で30分間撹拌する。濃アンモニア水0.5m1を加え、室温で1時間撹拌する。反応終了後、残渣に水及び酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルにて結晶化することにより、第20表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-カルバモイルメ

チルオキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン141mgを得る。

【0474】(2)本品を実施例24と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-r)ミノフェニル)-7-カルバモイルメチルオキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0475】実施例 277

(1) 実施例249-(1)の目的化合物を実施例21と同様に処理することにより、第20表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-(3-カルボキシベンジルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。(本品は精製することなく、次工程へ供した)

(2)本品を実施例24と同様に処理することにより、第20表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-(3-カルボキシベンジルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る

【0476】実施例 278-279

実施例2の目的化合物と対応原料化合物とを実施例3と 同様に処理することにより、第21表記載の下記各化合 物を得る。

実施例 280

6-ベンジルオキシー3-ヒドロキシー7-メトキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-3-カルボン酸(参考例72の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第22表記載の6-ベンジルオキシー2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0478】実施例 281

実施例280の目的化合物を実施例5と同様に処理することにより、第22表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-ヒドロキシ-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3.

4.5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキ ノリノンを得る。

【0479】実施例 282-283

実施例280-281の目的化合物を実施例6-(2) と同様に処理することにより、第22表記載の下記各化 合物を得る。

【0480】2-(4-アミノフェニル)-6-ベンジルオキシ-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例282)

2-(4-アミノフェニル)-6-ヒドロキシ-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例283)

実施例 284-291

実施例281の目的化合物と対応原料化合物とを実施例 6と同様に処理することにより、第22表記載の下記各 化合物を得る。

【0481】2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-6-[2-(2-メトキシエチルオキシ)エチルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例284(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-6-[2-(2-メトキシエチルオキシ)エチルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例284(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-エトキシ-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例285(1))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-6-(2-メトキシエチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例286(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-6-(2-メトキシエチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4ソキノリノン・塩酸塩(実施例286(2))2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-6-(2-ヒドロキシエチルオキシ)-7-メトキシ-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5

-トリメトキシフェニル) - 1 (2H) -イソキノリノン(実施例287(1))

 $2-(4-\gamma = J)$ フェニル) $-6-(2-\xi)$ にロキシエチルオキシ) $-7-\xi$ トキシー $3-\xi$ トキシカルボニル $-4-(3,4,5-\xi)$ リン・塩酸塩(実施例287(2)) 2- $\{4-(\xi)$ に $\{-7\}$ トキシカルボニルアミノ) フェニル $\{-7\}$ カーズトキシー $\{-4\}$ カーズトキシー $\{-4\}$ カーズー $\{-$

2-(4-アミノフェニル)-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-6-(4-ビリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例288(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-6-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例289(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-メトキシー3-メトキシカルボニルー6-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-<math>4-(2)(実施例289(2))

2-[4-(tert-プトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-6-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例290(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-6-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例290(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ) フェニル]-6-シクロペンチルオキシ-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例291(1))

2-(4-アミノフェニル)-6-シクロペンチルオキシ-7-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例291(2)) 実施例 292

(1) 実施例281の目的化合物と対応原料化合物とを 実施例7-(1)と同様に処理することにより、第22 表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルア ミノ)フェニル]-7-メトキシー3-メトキシカルボ ニルー6-[2-(2-ピリジル)エチルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0482】(2)本品を実施例7-(2)と同様に処理することにより、第22表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-メトキシー3-メトキシカルボニル-6-(2-(2-ピリジル)エチルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩を得る。

【0483】実施例293-294

6, 7ージメトキシー4ー(3, 4ーメチレンジオキシフェニル)イソクマリンー3ーカルボン酸(参考例65の目的化合物)又は4ー(3, 4ージクロロフェニル)ー6, 7ージメトキシイソクマリンー3ーカルボン酸(参考例62の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例1もしくは39と同様に処理することにより、第23表記載の下記各化合物を得る。

【0484】6、7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3、4-メチレンジオキシフェニル)-2-フェニル-1(2H)-イソキノリノン(実施例293)

4-(3,4-ジクロロフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニル-2-フェニル-1(2H)-4ソキノリノン(実施例294)

実施例295

実施例202の目的化合物を実施例40と同様に処理することにより、第24表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシ-3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0485】実施例296

4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシイソクマリン-3-カルボン酸(参考例60の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例1もしくは39と同様に処理することにより、第24表記載の4-(3-ブロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー2-(6-1H-イングゾリル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0486】実施例297

3-ヒドロキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例75の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第24表記載の2-(1-インドリル)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0487】実施例298

実施例67の目的化合物5.60gの塩化メチレン溶液 (15m1)に、トリフルオロ酢酸15m1を加え室温 で3時間放置する。反応終了後、混合物を減圧留去し、 得られた残渣を酢酸エチルに溶解する。当該抽出液を洗 浄、乾燥後、溶媒を留去し、更に残渣を酢酸エチルにて 結晶化することにより、第24表記載の3-メトキシカ ルボニル-2-(トリフルオロアセチルアミノ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0488】実施例299

4-(3,5-ジブロモ-4-メトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-ヒドロキシー3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例86の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第24表記載の4-(3,5-ジブロモ-4-メトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニル-2-フェニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0489】実施例300-308

実施例8(2)の目的化合物と対応原料化合物とを実施例9と同様に処理することにより、第25表記載の下記化合物を得る。

【 0490 】 2-(4-Pミノフェニル)-7-(4-Pミノベンジルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例300)

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(3,4-メチレンジオキシベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例301)

2-(4-アミノフェニル)-7-(2,4-ジメトキ シベンジルオキシ) -6-メトキシ-3-メトキシカル ボニルー4ー(3,4,5-トリメトキシフェニル)ー 1 (2H) -イソキノリノン・塩酸塩 (実施例302) 2-(4-アミノフェニル)-7-(2,5-ジメトキ シベンジルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカル ボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例303) 2-(4-r)/(2-r)シベンジルオキシ) -6-メトキシ-3-メトキシカル ボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例304) 2-(4-アミノフェニル)-7-(3,4-ジメトキ シベンジルオキシ) -6-メトキシ-3-メトキシカル ボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H) - イソキノリノン·塩酸塩 (実施例305) 2-(4-アミノフェニル)-7-(2,3-ジメトキ シベンジルオキシ) -6-メトキシ-3-メトキシカル ボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H) - イソキノリノン·塩酸塩 (実施例306)

2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(2-メトキシベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例307)2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(4-メトキシベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例308)実施例309-316

実施例223の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6もしくは7と同様に処理することにより、第26表記載の下記各化合物を得る。

【 0491 】 2- (4-アミノフェニル) -7- (2-ベンズイミダゾリルメチルオキシ) -3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル) -1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例309)

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル -7-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例310)

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-3-メトキシカルボニル-7-(4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例311-(1))

2- (4-アミノフェニル) -3-メトキシカルボニル -7- (4-ピリジルメチルオキシ) -4- (3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1 (2H) -イソキノリ ノン・2塩酸塩(実施例311-(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ) フェニル]-3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例312-(1))

2-(4-r)ミノフェニル)-3-xトキシカルボニル -7-(3-t)ジルメチルオキシ)-4-(3, 4, 5-t)メトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例312-(2))

2-(4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ) フェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例313-(1))

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3, 4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例313-(2))

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル -7-(4-ニトロベンジルオキシ)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例314)

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル -7-(3-ニトロベンジルオキシ)-4-(3,4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノン・塩酸塩(実施例315)

実施例 317

7ーベンジルオキシー4ー(4ープロモー3,5ージメトキシフェニル)-6ーメトキシー3,4ージヒドロイソクマリン-3ーカルボン酸(参考例102の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第27表記載の7ーベンジルオキシー4ー(4ープロモー3,5ージメトキシフェニル)-2-〔4ー(tertーブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-6ーメトキシー3ーメトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0492】実施例 318

実施例317の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第27表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ベンジルオキシー4-(4-ブロモー3,5-ジメトキシフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0493】実施例 319

(1)実施例317の目的化合物3.66gを1,4-ジオキサン45mlに溶解し、濃塩酸50ml及びメタノール5mlを加え、90℃で1.5時間撹拌する。氷冷下、2N水酸化ナトリウム水溶液200mlを徐々に加えた後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え中性とした後、酢酸エチル抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルにて結晶化することにより、第27表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-ヒドロキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン2.54gを得る

【0494】(2)本品を実施例9-(3)と同様に処理することにより、第27表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-ヒドロキシ-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0495】実施例 320

実施例319-(1)の目的化合物400mg、4-ピコリルクロリド・塩酸塩120mg及び炭酸カリウム252mgのジメチルホルムアミド15mlの混合物を6

○℃で3時間撹拌する。水および酢酸エチルを加えて抽出する。酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣を酢酸エチルにて結晶化する。得られた結晶をクロロホルム20ml及びメタノール5mlの混合液に溶解し、4N塩化水素一酢酸エチル溶液5mlを加えた後、ジエチルエーテルで結晶化することにより、第27表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモー3,5-ジメトキシフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(4-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩328mgを得る。

【0496】実施例 321-323

実施例319-(1)の目的化合物と対応原料化合物を 実施例320と同様に処理することにより、第27表記 載の下記各化合物を得る。

【0497】2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモー3,5-ジメトキシフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー7-(3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例321)

2-(4-アミノフェニル)-4-(4-プロモー3, 5-ジメトキシフェニル)-6-メトキシー3-メトキ シカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1 (2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例322) 2-(4-アミノフェニル)-4-(4-プロモー3, 5-ジメトキシフェニル)-6-メトキシー3-メトキ シカルボニル-7-(2-キノリルメチルオキシ)-1 (2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例323) 実施例 324

7-ベンジルオキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソクマリン-3-カルボン酸(参考例67の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例1もしくは39と同様に処理することにより、第28表記載の7-ベンジルオキシー3-メトキシカルボニル-2-モルホリノ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0498】実施例 325

実施例324の目的物を実施例2と同様に処理することにより、第28表記載の7-ヒドロキシ-3-メトキシカルボニル-2-モルホリノ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0499】実施例 326-328

実施例325の目的物と対応原料化合物を実施例6もしくは7と同様に処理することにより、第28表記載の下記各化合物を得る。

【0500】3-メトキシカルボニル-2-モルホリノ -7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ ノン・塩酸塩(実施例326) 3-メトキシカルボニル-2-モルホリノ-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例327)

3-メトキシカルボニル-2-モルホリノ-7-(4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例328)

実施例329-333

実施例5の目的化合物と対応原料化合物を実施例6もしくは7と同様に処理することにより、第29表記載の下記各化合物を得る。

【0501】2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-((4-メチル)イミダゾール-5-イル-メチルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例329)

2-(4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル<math>]-7-シクロプロピルメチルオキシ-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例330-(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-シクロプロピルメチルオキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例330-(2))2-(4-アミノフェニル)-7-[(2-ヒドロキシメチル)ピリジンー6-イルーメチルオキシ]-6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例331)

2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5-ジアミノベンジルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・3塩酸塩(実施例332)2-(4-アミノフェニル)-7-(2-ベンズイミダゾリルメチルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・3塩酸塩(実施例333)

実施例 334

3-ヒドロキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例75の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第30表記載の2-[4-(2,6-ジオキソ)ピペリジル]-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0502】実施例 335

8-ベンジルオキシー3-ヒドロキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例79の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第30表記載の8-ベンジルオキシー2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0503】実施例 336

実施例335の目的化合物53mgのクロロホルム4m 1溶液を0℃に冷却し、4N塩化水素-酢酸エチル溶液 2mlを加える。0℃で2時間撹拌した後、反応液に酢酸エチル及び飽和炭酸水素ナトリウム溶液を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒;ヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製することにより、第30表記載の2-(4-アミノフェニル)-8-ベンジルオキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)イソキノリノン20mgを得る。

【0504】実施例 337

実施例336の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第30表記載の2-(4-アミノフェニル)-8-ヒドロキシー3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0505】実施例 338

7-ベンジルオキシー4-(4-ブロモー3,5-ジメトキシフェニル)-3-ヒドロキシー3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例104の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第31表記載の7-ベンジルオキシー2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-4-(4-ブロモー3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0506】実施例 339

実施例338の目的化合物を実施例24と同様に処理することにより、第31表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ベンジルオキシ-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0507】実施例 340

- (1)実施例338の目的化合物を実施例319-
- (1)と同様に処理することにより、第31表記載の2 -(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5 -ジメトキシフェニル)-7-ヒドロキシ-3-メトキ シカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。
- 【0508】(2)本品を実施例319-(2)と同様

に処理することにより、第31表記載の2-(4-T)ノフェニル) -4-(4-T)ロモー3、5-ジメトキシフェニル) -7-ヒドロキシー3-メトキシカルボニルー1(2H) -4ソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0509】実施例 341

7-ベンジルオキシー3-ヒドロキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-3,4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸(参考例73の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、第32表記載の7-ベンジルオキシー3-メトキシカルボニル-2-フェニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0510】実施例 342

実施例341の目的化合物を実施例2と同様に処理することにより、第32表記載の7ーヒドロキシー3ーメトキシカルボニルー2ーフェニルー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0511】実施例 343-347

実施例342の目的化合物と対応原料化合物を実施例6 もしくは7と同様に処理することにより、第32表記載 の各化合物を得る。

【0512】3-メトキシカルボニル-2-フェニル-7-(2-キノリルメチルオキシ)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例343)

3-メトキシカルボニルー2-フェニルー7-(4-キノリルメチルオキシ) -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1(2H) -イソキノリノン・塩酸塩(実施例344)

3-メトキシカルボニルー2-フェニルー7-(4-ピリジルメチルオキシ) -4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -1(2H) -イソキノリノン・塩酸塩(実施例345)

3-メトキシカルボニル-2-フェニル-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例346)

3-メトキシカルボニルー2-フェニルー7-(2-ピリジルメチルオキシ)ー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)ー1(2H)ーイソキノリノン・塩酸塩(実施例347)

実施例 348

対応原料化合物を実施例3と同様に処理することにより、第33表記載の3-メトキシカルボニルー2-モルホリノー7-(2-キノリルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0513】実施例 349-352

対応原料化合物を実施例9と同様に処理することにより、第34表記載の下記各化合物を得る。

【0514】2-(4-アミノフェニル)-7-(3-ジメチルアミノベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例349)2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-ピラジニルメチルオキシー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例350)

2-(4-アミノフェニル)-7-(2,5-ジメトキシベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例352)

実施例 353

7-ベンジルオキシー4-(4-クロロー3,5-ジメトキシフェニル)-3-ヒドロキシー3,4-ジヒドロイソクマリンー3-カルボン酸(参考例105の目的化合物)と対応原料化合物とを実施例4もしくは31と同様に処理することにより、7-ベンジルオキシー2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル)-3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。次いで、本品を実施例24と同様に処理することにより、第35表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ベンジルオキシー4-(4-クロロー3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0515】実施例 354

実施例353の目的化合物を実施例319-(1)と同様に処理することにより、第35表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-ヒドロキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0516】実施例 355-358

実施例354の目的化合物と対応原料化合物とを実施例320と同様に処理するか、或いは実施例9(1)及び(3)と同様に処理することにより、第35表記載の下記各化合物を得る。

【0517】2-(4-アミノフェニル)-4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシ カルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1 (2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例355) 2-(4-アミノフェニル)-4-(4-クロロ-3, 5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソ キノリノン・2塩酸塩(実施例356) 2-(4-アミノフェニル)-4-(4-クロロ-3,

5-ジメトキシフェニル) -3-メトキシカルボニルー 7-(4-ピリジルメチルオキシ) -1(2H) -イソ キノリノン・2塩酸塩(実施例357)

2-(4-T)-

実施例 359-364

実施例340(1)の目的化合物と対応原料化合物とを 実施例320と同様に処理するか、或いは実施例9

(1)及び(3)と同様に処理することにより、第36 表記載の下記各化合物を得る。

【0518】2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1 (2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例359)2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー7-(3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例360)

2-(4-T)ミノフェニル)-4-(4-T)ロモー3、 5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー 7-(4-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソ キノリノン・2塩酸塩(実施例361)

2-(4-T)ミノフェニル)-4-(4-T)ロモー3, 5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー 7-(2-キノリルメチルオキシ)-1(2H)-イソ キノリノン・2塩酸塩(実施例362)

2-(4-アミノフェニル)-4-(4-プロモー3,5-ジメトキシフェニル)-7-(3,5-ジメトキシベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-4ソキノリノン・塩酸塩(実施例363)

7-(3-アミノベンジルオキシ)-2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例364)

実施例 365-366

実施例319(1)の目的化合物と対応原料化合物とを 実施例9(1)及び(3)と同様に処理することによ り、第37表記載の下記各化合物を得る。

【0519】2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-(3,5-ジメトキシベンジルオキシ)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例365)

2-(4-7)(2-2) -4-(4-7)(2-3) -5-3(2-2) -7-(2,5-3)

ニル-1(2H)-イソキノリノン·塩酸塩(実施例366)

実施例 367

実施例319(1)の目的化合物と対応原料化合物とを 実施例320と同様に処理することにより、第37表記 載の2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-シアノメチルオキ シー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-1(2 H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0520】実施例 368

実施例319(1)の目的化合物と対応原料化合物とを 実施例9(1)及び(3)と同様に処理することによ り、第37表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモー3,5-ジメトキシフェニル)-7-(1-イソキノリルメチルオキシ)-6-メトキシー3 -メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノン・ 2塩酸塩を得る。

【0521】実施例369

実施例224の目的化合物のクロロホルム懸濁液を氷冷下、2N水酸化ナトリウム水溶液を加えて中和した後、酢酸エチルを加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥した後、溶媒を留去する。残渣を少量の酢酸エチルに溶解した後、ジエチルエーテルを加えて結晶化することにより、第38表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ヒドロキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る

実施例370

実施例369の目的化合物を実施例8(2)と同様に処理することにより、第38表記載の2-[4-(9-フルオレニルメチルオキシカルボニルアミノ)フェニル〕-7-ヒドロキシ-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0522】実施例371-374

実施例223の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6もしくは7と同様に処理することにより、第38表記載の下記各化合物を得る。

【0523】2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5-ジアミノベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノン・3塩酸塩(実施例371)2-(4-アミノフェニル)-7-(6-ヒドロキシメチル-2-ピリジルメチルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例372)

2-[4-(tert-プトキシカルボニルアミノ) フェニル]-7-(4-メトキシカルボニルベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-ト

リメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン (実施例373(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-(4-メトキシカルボニルベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例373(2))2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-(3-メトキシカルボニルベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例374)

実施例375-376

実施例373(1)または374の目的化合物を実施例21(1)及び実施例6(2)と同様に処理することにより、第38表記載の下記化合物を得る。

【0524】2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-(4-カルボキシベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例<math>375(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-(4-カルボキシベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例375(2))

2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-7-(3-カルボキシベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン(実施例376(1))

2-(4-アミノフェニル)-7-(3-カルボキシベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例376(2))

実施例377-378

実施例375(1)または376(1)の目的化合物と対応原料化合物とを実施例129及び実施例6(2)と同様に処理することにより、第39表記載の下記各化合物を得る。

【0525】2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(4-(4-メチルピペラジニルカルボニル)ベンジルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例377)

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-(4-メチルピペラジニルカルボニル) ベンジルオキシ<math>)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例378)

実施例379-382

実施例369の目的化合物と対応原料化合物とを実施例

9(1)と同様に処理し、次いで生成物を実施例9

(3)と同様に処理することにより、第39表記載の下記各化合物を得る。

【0526】2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(3-(メチルアミノ)ベンジルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例379)

2-(4-アミノフェニル)-7-(2-ヒドロキシメチルベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-4/キノリノン・塩酸塩(実施例380)

2-(4-アミノフェニル)-7-(3-ヒドロキシメチルベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例381)

2-(4-アミノフェニル)-7-(4-ヒドロキシメチルベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例382)

実施例383

実施例312(2)の目的化合物を実施例69と同様に 処理することにより、第40表記載の2-[4-(アセチルアミノ)フェニル]-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ]-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0527】実施例384

(1) 実施例313(1)の目的化合物を実施例273と同様に処理することにより、第40表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-3-メトキシカルボニル-7-(N-オキソ-2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0528】(2)本品を実施例6(2)と同様に処理し、次いで生成物を実施例369と同様に処理することにより、第40表記載の2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(N-オキソ-2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0529】実施例385~386

実施例325の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6または7と同様に処理することにより、第40表記載の下記各化合物を得る。

【0530】7-(3-アミノベンジルオキシ)-3-メトキシカルボニル-2-モルホリノ-4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例385)

7-(2-ベンゾイミダゾリルメチルオキシ)-3-メ トキシカルボニル-2-モルホリノ-4-(3, 4, 5 -トリメトキシフェニル) - 1 (2H) -イソキノリノン (実施例386)

実施例387

実施例335の目的化合物を実施例8(1)と同様に処理することにより、第41表記載の2-(4-アミノフェニル)-8-ヒドロキシ-3-メトキシカルボニルー4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0531】実施例 388-392

実施例387の目的化合物を実施例6と同様に処理する ことにより、第41表記載の下記各化合物を得る。

【0532】2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-8-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例388)

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-8-(3-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例389)

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-8-(4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例390)

2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-8-(2-キノリルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例391)

2-(4-T)ミノフェニル)-3-Xトキシカルボニル-8-(7ェニルエチルオキシ)-4-(3,4,5-1)トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩(実施例392)

実施例 393

実施例369の目的化合物を、実施例7と同様に処理することにより、2-(4-アミノフェニル)-7-(4-イミダゾリルメチルオキシ)-3-メトキシカルボニル-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1 (2H)-イソキノリノン・2塩酸塩を得る。

【0533】実施例 394

実施例382の目的化合物300mgおよびトリエチルアミン0.36mlを塩化メチレン5mlに溶解し、氷冷下、メシルクロリド0.084mlを滴下する。12時間後、反応液を水にあけ、塩化メチレンにて抽出、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣にエタノール5mlおよび濃塩酸1mlを加え、室温にて12時間撹拌後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、クロロホルムにて抽出、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:アセトン=3:1)で精製することにより7ー(4ーアミノメチルベンジルオキシ)-2ー(4ーメタンスルホニルアミノフェニル)-3ーメトキシカルボ

 $-\mu - 4 - (3, 4, 5 -$ トリメトキシフェニル) -1 (2H) -1 イソキノリノン108mgを得る。

【0534】実施例 395-398

実施例354の目的化合物と対応原料化合物とを実施例320と同様に処理もしくは実施例9(1)、次いで実施例9(3)と同様に処理することにより、第42表記載の下記各化合物を得る。

【0535】2-(4-アミノフェニル)-7-(2-ベンズイミダゾリルメチルオキシ)-4-(4-クロロー3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例395)

2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5-ジメトキシベンジルオキシ)-4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-4ソキノリノン・塩酸塩(実施例396)

2-(4-アミノフェニル)-4-(4-クロロ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-(6-ヒドロキシメチル-2-ピリジルメチルオキシ)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例397)

2-(4-アミノフェニル)-4-(4-クロロー3,5-ジメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー7-ピラジニルメチルオキシー1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例398)

実施例 399

実施例319(1)の目的化合物と対応原料化合物を実施例9(1)と同様に処理し、次いで生成物を実施例9(3)と同様に処理することにより。第43表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(4-ブロモ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-(2-フリルメチルオキシ)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0536】実施例 400

7-ベンジルキオキシー3-ヒドロキシー6-メトキシー4ー(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)ー3,4-ジヒドロイソクマリンー3-カルボン酸(参考例103の目的物)を実施例4と同様に処理することにより、第43表記載の7-ベンジルオキシー2-〔4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕ー6-メトキシー3-メトキシカルボニルー4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0537】実施例 401

実施例400の目的化合物を実施例6(2)と同様に処理することにより、第43表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ベンジルオキシー4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0538】実施例 402

実施例400の目的化合物を実施例5と同様に処理することにより、第43表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-7-ヒドロキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0539】実施例 403

実施例402の目的化合物を実施例6(2)と同様に処理することにより、第43表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-7-ヒドロキシー6-メトキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0540】実施例 404~407

実施例402の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6と同様に処理することにより、第43表記載の下記各化合物を得る。

【 0541 】 2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフェニル)-6-メトキシ-3-メトキシカルボニル-7-(4-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例<math>404)

2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(3-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例405)2-(4-アミノフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例406)2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-6-メトキシー3-メトキシー4-メチルフェニル)-6-メトキシー3-メトキシカルボニル-7-(2-キノリルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例407)実施例408

7ーベンジルキオキシー3,4ージヒドロー4ー(3,5ージメトキシー4ーメチルフェニル)-3ーヒドロキシイソクマリンー3ーカルボン酸(参考例106の目的物)を実施例4と同様に処理することにより、第44表記載の7ーベンジルオキシー2ー〔4ー(tertーブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-4ー(3,5ージメトキシー4ーメチルフェニル)-3ーメトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0542】実施例 409

実施例408の目的化合物を実施例6(2)と同様に処理することにより、第44表記載の2-(4-アミノフェニル)-7-ベンジルオキシー4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0543】実施例 410

実施例408の目的化合物を実施例5と同様に処理することにより、第44表記載の2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-4-(3,5-ジメトキシー4-メチルフェニル)-7-ヒドロキシー3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0544】実施例 411

実施例410の目的化合物を実施例6(2)と同様に処理することにより、第44記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフェニル)-7-ヒドロキシ-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・塩酸塩を得る。

【0545】実施例 412~421

実施例410の目的化合物と対応原料化合物とを実施例6または7と同様に処理することにより、第44または45記載の下記各化合物を得る。

【0546】2-(4-T)ミノフェニル)-4-(3,5-3)メトキシー4-3メトキシカルボニルー7-(4-1)ビリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例412)2-(4-1)-ステンコニル)-4-(3,5-3)メトキシー4-3-ステルフェニル)-3-メトキシカルボニルー7-(3-1)-ビリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例413)

 $2-(4-\gamma = 1) - 4-(3, 5-3)$ トキシー4-メチルフェニル) -7-(1-1) リルメチルオキシ) -3-3 トキシカルボニルー1(2H) - 1/4 - 1/5 - 1/2 -

2-(4-アミノフェニル)-7-(3,5-ジアミノ ベンジルオキシ)-4-(3,5-ジメトキシ-4-メ チルフェニル)-3-メトキシカルボニル-1(2H) -イソキノリノン・3塩酸塩(実施例417)

2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフェニル)-7-(6-ヒドロキシメチル-2-ピリジルメチルオキシ)-3-メトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩(実施例418)

2-(4-T)ミノフェニル) -4-(3,5-ジメトキシ-4-メチルフェニル) -7-(3-メチルアミノベンジルオキシ) -3-メトキシカルボニル-1(2H) -4ソキノリノン・2塩酸塩(実施例419)

実施例 422

(1) 実施例311(2)の目的化合物12.2gをクロロホルム200m1に溶解し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて1時間撹拌する。クロロホルム層を分液し、乾燥後濃縮、酢酸エチルを加えて析出した結晶をろ取することにより、第46表記載の2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン10.8gを得る。

【0547】(2)本品2.00gにエタノール150m1を加え、80℃に加温して結晶を完全に溶解する。2N硫酸3.53gを滴下し、滴下終了後、反応液を室温にもどし、終夜撹拌する。析出結晶をろ取、冷エタノールにて洗浄することにより、第46表記載の2-(4ーアミノフェニル)-3-メトキシカルボニルー7-(4ーピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・硫酸塩2.12gを得る。

【0548】実施例 423

実施例422(1)の目的化合物2.00gにエタノール150m1を加え、80℃に加温して結晶を完全に溶解する。メタンスルホン酸0.48m1を加えた後、室温にもどし、3時間撹拌する。析出結晶をろ取、冷エタノールにて洗浄することにより、第46表記載の2−(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニルー7-(4-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・2メタンスルホン酸塩2.65gを得る。

【0549】実施例 424~425

実施例313(2)の目的化合物を実施例422または423と同様に処理することにより、第46表記載の下記各化合物を得る。

【0550】2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリノン・硫酸塩(実施例424)2-(4-アミノフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-1(2H)-イソキノリ

ノン・2メタンスルホン酸塩(実施例425)

実施例 426

参考例80の目的化合物と対応原料化合物とを実施例99(1)と同様に処理することにより、第47表記載の4-(3-ブロモ-4,5-ジメトキシフェニル)3-カルボキシ-6,7-ジメトキシ-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0551】実施例 427

実施例426の目的化合物を、実施例10(2)と同様に処理することにより、第47表記載の4-(3-プロモー4,5-ジメトキシフェニル)-6,7-ジメトキシー3-メトキシカルボニルー1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0552】実施例 428

(1) 参考例107(5)の目的化合物を、実施例4もしくは実施例31と同様に処理することにより、7一ペンジルオキシー2ー〔4ー(tertーブトキシカルボニルアミノ)フェニル〕-4ー(3,4ージメトキシー5ーメトキシメトキシフェニル)-3ーメトキシカルボニル-1(2H)-イソキノリノンを得る。

【0553】(2)本品を実施例5および実施例6-(1)と同様に処理することにより、2-[4-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)フェニル]-4-(3、4-ジメトキシー5-メトキシメトキシフェニル)-3-メトキシカルボニルー7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノンを得る。【0554】(3)本品をクロロホルム5m1に溶解し、4N塩化水素-酢酸エチル溶液2m1を加え室温で1時間撹拌、生じた懸濁液にメタノール10m1を加えた後、40℃に加温し、3時間撹拌する。反応液を濃縮し、酢酸エチルを加えて析出した結晶をろ取することにより、第48表記載の2-(4-アミノフェニル)-4

- (3, 4-ジメトキシ-5-ヒドロキシフェニル) -

3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオ

キシ)-1(2H)-イソキノリノン・2塩酸塩を得

る。

【0555】実施例 429

実施例313-(2)の目的化合物1.70gにジオキサン30m1および濃塩酸30m1を加え、終夜加熱還流した後、ジオキサンを留去、2N水酸化ナトリウム水溶液にて中和後酢酸エチルにて抽出、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶媒;クロロホルム:アセトン=3:2)で精製することにより、第48表記載の2-(4-アミノフェニル)-4-(3,5-ジメトキシー4-ヒドロキシフェニル)-3-メトキシカルボニル-7-(2-ピリジルメチルオキシ)-1(2H)-イソキノリノン920mgを得る。

【0556】参考例 1

2-ブロモー4,5-ジメトキシベンズアルデヒドジメチルアセタール74.0gをテトラヒドロフラン400mlに溶解し窒素気流下-78℃に冷却する。この溶液にノルマルブチルリチウム191mlをゆっくり滴下し、滴下終了後、15分間撹拌する。この溶液にN,Nージメチルー3,4,5-トリメトキシベンズアミド61gのテトラヒドロフラン溶液を滴下する。反応温度を一45℃まで徐々に昇温させた後、反応液を水にあけ酢酸エチルにて抽出、抽出液を水、飽和食塩水で洗浄し、乾燥後溶媒を留去する。析出晶をジエチルエーテルにて戸取することにより、下記第49表記載の4,5-ジメトキシー6-(3,4,5-トリメトキシベンゾイル)ベンズアルデヒドジメチルアセタール90.0gを得る。

【0557】参考例 2-8

N, N-ジメチル-3, 4, 5-トリメトキシベンズア ミドと対応ブロモベンズアルデヒドジメチルアセタール 化合物とを参考例1と同様に処理することにより、下記 第49表記載の化合物を得る。

[0558]

【表71】

第49表

		_
参考例番号	環Α	物理恒数等
1	H ₃ CO	m.p. 146-148℃
2		m.p. 87-89°C
3	H ₃ CO	m.p. 129-131℃
4		m.p. 121-123°C
5	H, CO	油状
6	H,co	未精製
7		m.p. 230-231℃
8	C ₂ H ₅ O	m.p.80-82°C

【0559】参考例 9

2-ブロモー4,5-ジメトキシベンズアルデヒドジメチルアセタール5.68gをテトラヒドロフラン20m1に溶解後、-60℃に冷却する。この溶液にn-ブチルリチウム12.8mlを30分間かけて滴下する。この溶液に4-ブロモー3,5-ジメトキシベンズアルデヒド4.78gのテトラヒドロフラン溶液を30分間かけて滴下する。反応液に酢酸1.06mlを加えた後、水にあけ酢酸エチルにて抽出、抽出液を洗浄、乾燥後溶媒を留去し油状物質としてアルコール体9.02gを得る。このアルコール体をトルエン30mlに溶解し、二酸化マンガン26gを数回に分けて固体のまま加える。

この懸濁液を80℃に加温、5時間後不溶物を沪去し、 沪液を濃縮、析出結晶をジイソプロピルエーテルにて沪 取することにより、下記第50表記載の2-(4-ブロ モー3,5-ジメトキシベンゾイル)-4,5-ジメト キシベンズアルデヒドジメチルアセタール3.68gを 得る。

【0560】参考例 10-13

対応化合物を参考例9と同様に処理することにより、下 記第50表記載の化合物を得る。

[0561]

【表72】

第50表			
参考例番号	環B	物理恒数等	
9	H ₃ CO OCH ₃	m.p. 170-172℃	
10	H ₃ COO OCH ₃	油状	
11		油状	
12	Br OCH 3	油状	
13	н,сог осн,	油状	

【0562】参考例 14

4,5ージメトキシー2ー(3,4,5ートリメトキシベンゾイル)ベンズアルデヒドジメチルアセタール1.0gをアセトン15mlと水0.5mlに加熱溶解し、酸性イオン交換樹脂(IR-120)50mgを加えて室温下、2時間撹拌する。反応終了後、酸性イオン交換樹脂を沪去し、溶媒を留去する。残渣をジオキサン12mlに溶解し、レゾルシノール456mg、酢酸緩衝溶液(pH3.8)12mlを加える。この溶液に亜塩素酸ナトリウム374mgの水溶液をゆっくり滴下し、室温下、終夜撹拌する。反応後濃塩酸を加えてpH1とした後、クロロホルム抽出、クロロホルム層を洗浄、乾燥後溶媒を留去し、析出する結晶をジエチルエーテルにて沪取して、下記第51表記載の4,5ージメトキシー2ー(3,4,5ートリメトキシベンゾイル)安息香酸810mgを得る。

【0563】参考例 15-26

対応化合物を参考例14と同様に処理することにより、 下記第51及び第52表記載の化合物を得る。

【0564】参考例 27

2-プロモー4, 5-ジメトキシベンズアルデヒドジメ

チルアセタール14.8gのテトラヒドロフラン50m 1溶液を-70℃に冷却し窒素雰囲気下で、n-ブチル リチウムのヘキサン溶液 (1.6M) 33.4mlを2 0分間で滴下する。-60℃で30分間反応させた後、 2, 3, 4-トリメトキシベンズアルデヒド10.0g のテトラヒドロフラン30m1溶液を10分間で適下す る。1時間反応させた後、反応液に水、酢酸エチル20 Omlを加えて酢酸エチル層を分取し、洗浄、乾燥す る。この酢酸エチル溶液に酸性イオン交換樹脂(IR-120)7.0gを加えて室温で1時間反応させた後沪 過し、酢酸エチルを留去する。得られた生成物にピリジ ン150ml、1.8N水酸化カリウム水溶液150m 1を加え80℃に加温し、過マンガン酸カリウム24. 1gを数回に分けて固体のまま加える。同温で1時間反 応させた後、不溶物をろ別する。ろ液に、氷冷下、濃塩 酸200ml、酢酸エチル300mlを加えて酢酸エチ ル層を分取し、洗浄、乾燥する。酢酸エチルを留去し、 残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、下記 第52表記載の4,5-ジメトキシ-2-(2,3,4) ートリメトキシベンゾイル)安息香酸7.72gを得

【0565】参考例 28

-メチレンジオキシベンゾイル) 安息香酸を得る。

対応化合物を参考例27と同様に処理することにより、

【0566】 【表73】

下記第52表記載の4,5-ジメトキシ-2-(3,4

第51表

参考例番号	<u> </u>	物理恒数等
14	H ₃ CO	m.p. 182-184℃
15		m.p. 169-171℃
16	H ₃ CO	m.p. 197-199℃
17		m.p. 214-216℃
18	H ₃ CCC	m.p. 146-147°C
19	H ₅ CO	m.p. 93-94℃
20		m.p. 161-162℃
21	C ₂ H ₅ O	m.p.194-196℃

[0567]

【表74】

第52表

	第32数	dl. wen lee me day
参考例番号	環B	物理恒数等
22	H ₃ CO Bt OCH ₃	m.p. >230℃
23	H,CO OCH,	m.p. 180-182℃
24		m.p. 189-191℃
25	Br OCH ₃	m.p. 213-216℃
26	н,со ОСН,	油状
27	осн,	m.p. 166-168℃
28		m.p. 200-202℃

【0568】参考例 29

2-(4-メトキシフェニル)-4,4-ジメチル-2 ーオキサゾリン11.0gのテトラヒドロフラン50m 1溶液を-50℃に冷却し、n-ブチルリチウムのヘキ サン溶液(1.6M)36.8m1を20分間で滴下す る。-40℃で30分間撹拌させた後、同温で3,4, 5-トリメトキシベンズアルデヒド10.5gのテトラ ヒドロフラン30m1溶液を10分間で滴下する。-3 0℃で1時間撹拌させた後、反応液に水及び酢酸エチル 200m1を加えて抽出し、洗浄、乾燥する。酢酸エチ ルを留去し、ジエチルエーテルで結晶化することにより、下記第53表記載の2-{2-[ヒドロキシー(3,4,5-トリメトキシフェニル)メチル]-4-メトキシフェニル}-4,4-ジメチル-2-オキサブリン16.2gを得る。

【0569】参考例 30

対応化合物を参考例29と同様に処理することにより、 下記第53表記載の2-[2-ヒドロキシー(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)メチルフェニル]-4,4 ージメチル-2-オキサゾリンを得る。 [0570]

第53表

参考例番号	環 A	物理恒数等
29	H ₃ CO	m.p. 109-110°C
30		油状

【0571】参考例 31

N-メチル-2-クロロベンズアミド13.0gのテトラヒドロフラン300ml溶液を-70℃に冷却し、sec-ブチルリチウムのシクロヘキサン溶液(1.3M)130mlを20分間で滴下する。-60℃で30分間撹拌させた後、3,4,5-トリメトキシベンズアルデヒド15.0gのテトラヒドロフラン100ml溶液を10分間で滴下する。同温で1時間撹拌させた後反応液に水及び酢酸エチル300mlを加えて抽出し、洗浄、乾燥する。酢酸エチルを留去し、ジエチルエーテル

で結晶化することにより、下記第54表記載のN-メチルー2-クロロー6-[ヒドロキシー(3, 4, 5-トリメトキシフェニル)メチル]ベンズアミド19.2gを得る。

【0572】参考例 32-35 対応化合物を参考例31と同様に処理することにより、 下記第54表記載の化合物を得る。 【0573】

【ひっ/う

第54表

参考例番号	環 A	物理但数等
31	a C	m.p. 185-187℃
32	cı	未精製
33	H ₃ C	m.p. 138-140℃
34	OCH ₃	m.p. 169- 171 ℃
35	OCH ₂ OCH ₃	m.p. 148-149℃

【0574】参考例 36

参考例29で得た化合物9.0gにジオキサン38m 1、濃塩酸19mlを加え110℃で1時間反応させる。水及び酢酸エチル150mlを加えて抽出し洗浄、 乾燥する。酢酸エチルを留去し、ジエチルエーテルで結 晶化することにより、下記第55表記載の5−メトキシ −3−(3,4,5−トリメトキシフェニル)フタライ ド6.14gを得る。

【0575】参考例 37-41

対応化合物を参考例36と同様に処理することにより、 下記第55表記載の化合物を得る。

【0576】参考例 42

6-〔ヒドロキシー(3,4,5-トリメトキシフェニル)メチル〕-2-メトキシメチルオキシ-N-メチルベンズアミド(参考例35の目的化合物)17.0gに

ジオキサン68ml、濃塩酸17mlを加え100℃で20分間撹拌する。水及び酢酸エチル200mlを加えて酢酸エチル抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルで結晶化する。更に、得られた粗結晶をジメチルホルムアミド90ml、炭酸カリウム3.35g、臭化ベンジル4.14gを加え、室温で2時間撹拌する。水及び酢酸エチル200mlを加えて酢酸エチル抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をジエチルエーテルで結晶化することにより、下記第55表記載の7ーベンジルオキシー3ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)フタライド7.68gを得る。

[0577]

【表77】

40	_	_	44
5 ₽3			34

参考例番号	環 A	物理恒数等
36	H,000	m.p. 114-115℃
37		m.p. 126-127℃
38		m.p. 199-201℃
39		m.p. 155-156℃
40	H ₃ C	m.p. 107-110°C
41	CH,	m.p. 140-141°C
42		m.p. 148-149°C

【0578】参考例 43

参考例36で得られた化合物にピリジン45m1、25%水酸化カリウム水溶液90m1を加え70℃に加温し、過マンガン酸カリウム5.31gを数回に分けて固体のまま加える。同温で1.5時間撹拌させた後、不溶物をろ別する。ろ液に氷冷下、濃塩酸100m1、酢酸エチル300m1を加えて抽出し、抽出液を洗浄、乾燥する。溶媒を留去し、ジエチルエーテルで結晶化するこ

とにより、下記第56表記載の4-メトキシ-2-(3,4,5-トリメトキシベンゾイル)安息香酸7. 38gを得る。

【0579】参考例 44-49 対応化合物を参考例43と同様に処理することにより、 下記第56表記載の化合物を得る。 【0580】

【表78】

	第56表	
参考例番号	環A	物理恒数等
43	н,со	m.p. 207-209°C
44		m.p. 169-171℃
45	Ļ	m.p. 169-171°C
46		m.p. 219-220°C
47	H ₃ C	m.p. 182-183°C
48	осн,	m.p. 160-162°C
49		m.p. 153-155℃

【0581】参考例 50

4.5ージメトキシー2ー(3,4,5ートリメトキシベンゾイル)安息香酸5gのジメチルホルムアミド50ml溶液に炭酸カリウム3.72g、ブロモマロン酸ジエチル2.48mlを加え室温で終夜撹拌する。反応液からジメチルホルムアミドを留去後、クロロホルム及び水を加えて抽出する。抽出液にジオキサン80ml、濃塩酸80mlを加え3時間加熱環流する。反応液を冷却して析出晶をろ取、アセトンで洗浄、乾燥することによ

り、下記第57表記載の6,7-ジメトキシ-4-(3,4,5-トリメトキシフェニル)イソクマリン-3-カルボン酸2.85gを得る。

【0582】参考例 51-59

対応原料化合物を参考例50と同様に処理することにより、下記第57表記載の化合物を得る。

[0583]

【表79】

⇔	_	7	ᆂ
77	J	•	3 X

	73 3 1 155	
参考例番号	環A	物理恒数等
50	н,со	m.p. >250℃
51		m.p. 237-239℃
52	H ₃ CQ	m.p. 264-266℃
53		m.p. 259-262℃
54	C ₂ H ₃ O	m.p. >250℃
55	H ₂ co	m.p. 219-221℃
56	Å	m.p. 234-236℃
57		m.p. >250℃
58	н,с	m.p.233-235℃(分解)
59	осн _э	m.p.245-248℃

【0584】参考例 60

2-(3-ブロモー4,5-ジメトキシベンゾイル)ー4,5-ジメトキシ安息香酸6gのジメチルホルムアミド110m1溶液に炭酸カリウム4.29g、ブロモマロン酸ジエチル3.71gを加え、室温で終夜撹拌する。反応液からジメチルホルムアミドを留去し、残渣に酢酸エチル及び水を加えて抽出する。抽出液(酢酸エチル層)を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣にジオキサン35m1、濃塩酸35m1を加え5時間加熱還流する。反応液を冷却後、クロロホルム及び水を加えて抽出する。抽出液(クロロホルム層)を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣をエーテルより結晶化することにより、下記第58表記載の4-(3-ブロモー4,5-ジ

メトキシフェニル) -6, 7-ジメトキシーイソクマリン-3-カルボン酸2.54gを得る。

【0585】参考例 61-65

対応化合物を参考例60と同様に処理することにより、下記第58表記載の化合物を得る。

【0586】参考例 66

2-(3,5-ジブロモ-4-メトキシベンゾイル)-4,5-ジメトキシ安息香酸6.30gのジメチルホルムアミド50m1溶液に炭酸カリウム4.04g、ブロモマロン酸ジメチル3.43gを加え室温で終夜撹拌する。反応液に酢酸エチル及び水を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣にジオキサン30m1、濃塩酸30m1を加え5時間加熱還流する。

反応液を冷却後、酢酸エチル及び水を加えて抽出し、抽 出液を洗浄する。残りの水層を10%塩酸で酸性とした 後、さらに酢酸エチルで抽出し、洗浄、乾燥する。抽出 液を合わせて溶媒を留去し、残渣をエーテルより結晶化 することにより、下記第58表記載の4-(3,5-ジ ブロモー4-メトキシフェニル)-6,7-ジメトキシイソクマリン-3-カルボン酸1.32gを得る。 【0587】 【表80】

第58表

第58表			
参考例番号	環 B	物理恒数等	
60	H ₃ CO Br	m.p. 260-262°C	
61	H ₂ CO CH ₃	未精製	
62		m.p.274-277℃	
63	н,со осн,	m.p. 238-240°C	
64	OCH ₃ OCH ₃	m.p. 215-218℃	
65		m.p. 203-205℃	
66	Br OCH ₃	m.p. >250℃	

【0588】参考例 67

5ーベンジルオキシー4ーメトキシー2ー(3,4,5 ートリメトキシベンゾイル)安息香酸90gのジメチル ホルムアミド900m1溶液に炭酸カリウム60.5 g、ブロモマロン酸ジーtertーブチル64.6gを 加え室温で3時間撹拌する。反応液に酢酸エチル及び水 を加えて抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去 する。残渣に4N塩化水素一酢酸エチル溶液500m1 を加え、室温で5時間撹拌する。析出晶をろ取し、洗 浄、乾燥する。本結晶を酢酸40m1及びジオキサン8 0m1混液に溶解し、5時間加熱還流する。析出晶をろ取し、洗浄、乾燥することにより、下記第59表記載の7ーペンジルオキシー6ーメトキシー4ー(3,4,5ートリメトキシフェニル)イソクマリンー3ーカルボン酸70.0gを得る。

【0589】参考例 68-70

対応化合物を参考例67と同様に処理することにより、 下記第59表記載の化合物を得る。

[0590]

【表81】

第59表

参考例番号	環 A	物理恒数等
67	Hyco	m.p. >250℃
68	H ₃ CO.	m.p.242-244℃
69		m.p.236-238℃
70		m.p.212-214℃

【0591】参考例 71

参考例67で得た化合物13.9gを2N水酸化ナトリウム水溶液100m1とメタノール100m1の混合溶液に加え、室温で4時間撹拌する。メタノールを留去後、残る水層を10%塩酸でpH=2に調製し、酢酸エチル抽出する。抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣を、ジエチルエーテルで結晶化することにより、下記第60表記載の7-ベンジルオキシー3-ヒド

ロキシー6-メトキシー4-(3, 4, 5-トリメトキシフェニル) -3, 4-ジヒドロイソクマリン-3-カルボン酸12.78gを得る。

【0592】参考例 72-86

対応化合物をそれぞれ参考例71と同様に処理することにより、下記第60表記載の化合物を得る。

[0593]

【表82】

第60表(その1)

参考例番号	環A	で(その1) 環B	物理恒数等
多ろの曲り	7R.A.	深口	物柱巨妖牙
71	C H,co	H ₃ CO OCH ₃	m.p. 160-163°C
72	H,co	н,со осн,	m.p.114-116℃
73		н,со осн,	m.p.105-106℃
74	н, со	H ₃ CO OCH ₃	m.p. 207-208℃
75	\bowtie	нэсо осн з	粉末
76	C ₂ H ₅ O	нэсо оснз	m.p. >250℃

【0594】 【表83】

盆	6	0表	(7D	2	١
747	7)	U X	170	7.	,

参考例番号	環A	環B	物理恒数等
77	н,со	H ₃ CO OCH ₃	未精製
78		ньсо осн,	未精製
79		нэсо осн,	m.p.118-120℃
80	H ₃ CO	H ₃ CO B _r	m.p. 258-260℃
81	H ₃ 00	H ₃ CO OCH ₃	粉末
		【表84】	

[0595]

第60表(その3)

<u> </u>			
参考例番号	環A	環B	物型恒数等
82	н,со	CI	未精製
83	H ₃ CO	н,со осн,	m.p. 165-168℃
84	H ₃ co	осн,	未精製
85	H ₃ CO		未精製
86	H ₃ CO	Br OCH3	未精製

【0596】参考例 87-91 5-ベンジルオキシー2-ブロモー4-メトキシベンズ アルデヒドジメチルアセタール又は5-ベンジルオキシ -2-ブロモベンズアルデヒドジメチルアセタールを参 考例1又は参考例9と同様に処理することにより、下記 第61表記載の各化合物を得る。 [0597]

第61表

参考例番号	A 2	現B 環B	物理恒数等
\$ 403 E O	A		初在巨数等
87	СН3О-	н,со Вт осн,	未精製
88	СН ₃ О-	нэсо Снэ осн,	未精製
89	н	н зсо В осн з	未精製
90	н	н,со сн,	m.p.134-136℃
91	Н	H ₃ CO OCH ₃	m.p.162-164℃

【0598】参考例 92-96

参考例87-91で得られる化合物を参考例14と同様 に処理することにより、下記第62表記載の化合物を得 ð.

【0599】 【表86】

第62表

参考例番号	A 2	環B	物理恒数等	
92	Сн ₃ 0-	H ₃ CO Br OCH ₃	m.p.111-112℃	
93	СН ₃ О-	нэсо СН3	m.p.183-184℃	
94	Н	H ₃ CO Br OCH ₃	m.p.179-180℃	
95	Н	H ₃ CO CH ₃ OCH ₃	m.p.173-175℃	
96	Н	H ₃ CO CI OCH ₃	m.p.173-175℃	

【0600】参考例 97-101 参考例92-96で得られる化合物を参考例67と同様 に処理することにより、下記第63表記載の化合物を得 る。 【0601】 【表87】

第	6	3	実
747	U	J	AX.

参考例番号	A 2	環B	物理恒数等
97	сн ₃ о-	H ₃ CO Br OCH ₃	m.p.> 250℃
98	СН ₃ О-	H ₃ CO CH ₃ OCH ₃	m.p.> 250℃
99	Н	H ₃ CO Br OCH ₃	m.p.> 250℃
100	Н	H ₃ CO CH ₃ OCH ₃	m.p.245-246℃
101	Н	н, со Сі осн,	m.p.> 250℃

【0602】参考例 102~106

参考例97〜101で得られる化合物を参考例71と同様に処理することにより、下記第64表記載の化合物を得る。

【0603】参考例 107

(1) 2-ブロモー5-ベンジルオキシベンズアルデヒドジメチルアセタール8.14gをテトラヒドロフラン40m1に溶解し、窒素気流下、-78℃に冷却する。この溶液にノルマルブチルリチウム16.6m1を滴下し、滴下終了後、10分間撹拌する。この溶液に、N,N-ジメチルー3,4-ジメトキシー5-メトキシメトキシベンズアミド6.50gのテトラヒドロフラン溶液を滴下する。反応溶液を氷冷まで徐々に昇温した後、反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液にあけ、酢酸エチルにて抽出、洗浄、乾燥後、溶媒を留去して2-(3,4-ジメトキシー5-メトキシメトキシベンゾイル)-5

ベンジルオキシベンズアルデヒドジメチルアセタールの粗体を得る。

【0604】(2)本品をテトラヒドロフラン80mlに溶解し、2N塩酸20mlを加えて終夜撹拌する。溶媒を留去後、水および酢酸エチルを加えて分液、有機層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去して2-(3,4-ジメトキシー5-メトキシメトキシベンゾイル)-5-ベンジルオキシベンズアルデヒド5.66gを得る。

【0605】(3)得られた油状残渣をジオキサン60m1に溶解し、レゾルシノール2.14g、酢酸緩衝液(pH3.8)50m1を加える。この溶液に亜塩素酸ナトリウム1.76gの水溶液を滴下し、室温下、終夜撹拌する。反応溶液に、濃塩酸を加えて、pH1とした後、クロロホルムで抽出、クロロホルム層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去して5ーベンジルオキシー2ー(3,4ージメトキシー5ーメトキシメトキシベンゾイル)安息

香酸を得る。

【0606】(4)本品をジメチルホルムアミド30m 1に溶解し、氷冷下、炭酸カリウム1.79gおよびブロモマロン酸ジーtertーブチル3.83gを加えた後、室温で終夜撹拌する。さらに炭酸カリウム1.79gを加えて終夜撹拌した後、水にあけ酢酸エチルにて抽出、抽出液を洗浄、乾燥後、溶媒を留去する。残渣に4N塩化水素一酢酸エチル溶液35m1加え、終夜撹拌、反応液を濃縮し、ジオキサンにて共沸する。残渣をジオキサン50m1および酢酸30m1に溶解し、4時間加熱還流後、濃縮、トルエンにて共沸する。残渣をジメチルホルムアミド50m1に溶解し、氷冷下、ジイソプロビルエチルアミン9.3m1およびメトキシメチルクロリド4.0m1を加え終夜撹拌する。反応液を水にあけ、酢酸エチルにて抽出、抽出層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶

媒;ヘキサン:クロロホルム:酢酸エチル=5:5: 1)で精製することにより7-ベンジルオキシー4-(3,4-ジメトキシー5-メトキシメトキシフェニル)-3-メトキシメトキシカルボニルオキシイソクマリン1.82gを得る。

【0607】(5)本品をテトラヒドロフラン15ml およびメタノール5mlに溶解し、氷冷下、2N水酸化ナトリウム水溶液3.39mlを加えた後、濃縮、水および酢酸エチルを加え、分液し、酢酸エチル層を洗浄、乾燥後、溶媒を留去して下記第64表記載の7ーペンジルオキシー3ーヒドロキシー4ー(3,4ージメトキシー5ーメトキシメトキシフェニル)ー3,4ージヒドロイソクマリンー3ーカルボン酸を得る。

[0608] [化88]

第64表

界 6 4 衣			
参考例番号	A 2	環B	物理恒数等
102	СН ₃ О-	H ₃ CO B _T OCH ₃	m.p.200-204℃ (分解)
103	СН ₃ О-	H ₃ CO CH ₃ OCH ₃	m.p.144-145℃ (分解)
104	Н	H ₃ CO Br OCH ₃	m.p.113-115℃
105	Н	H ₃ CO CH ₃	m.p.146-148℃
106	Н	H ₃ CO CH ₃ OCH ₃	m.p.129-134℃ (分解)
107	Н	H ₃ CO OCH ₂ OCH ₃	_

フロン	トペー	ジの続き	Ś
-----	-----	------	---

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	FΙ	
C O 7 D 401/04	215	CO7D 401/04	215
	249		249
401/06	213	401/06	213
	233		233
401/10	231	401/10	231
	239		239
401/12	207	401/12	207

		(141)	特開平10-298164
			0.4.0
	213		213
	215		215
	217		217
	233		233
	257		257
405/06	217	405/06	217
405/12	217	405/12	217
409/12	217	409/12	217
413/04	217	413/04	217
417/04	217	417/04	217
// A 6 1 K 31/47	AED	A 6 1 K 31/47	AED
31/495	ABU	31/495	ABU
31/505	ABS	31/505	ABS
31/535	ABN	31/535	ABN

THIS PAGE BLANK (USPTO)